# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002884

International filing date: 23 February 2005 (23.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-048205

Filing date: 24 February 2004 (24.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 21 April 2005 (21.04.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

28,02.2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 2月24日

出 願 番 号

Application Number:

特願2004-048205

パリ条約による外国への出願 に用いる優先権の主張の基礎 となる出願の国コードと出願

番号
The country code and number of your priority application, to be used for filing abroad

under the Paris Convention, is

JP2004-048205

出 願 人

三共株式会社

Applicant(s):

字) 1851 AL S

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 4月 7日





【書類名】 【整理番号】 【あて先】 【国際特許分類】	特許願 2004013SJ 特許庁長官殿 C07C 13/00
【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内西 剛秀
【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 【恐田者】	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内 竹元 利泰
【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 【発明者】	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内宮崎 正二郎
【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 【発明者】	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内下里 隆一
【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 【発明者】	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内奈良 太
【発明者】 【住所又は居所】 【氏名】 【特許出願人】	東京都品川区広町1丁目2番58号 三共株式会社内泉 高司
【報別番号】 【武名又は名称】 【代理人】	000001856 三共株式会社
【識別番号】 【弁理士】	100081400
【氏名又は名称】 【選任した代理人】	大野・彰夫
【識別番号】 【弁理士】	100092716
【氏名又は名称】 【選任した代理人】	中田 ▲やす▼雄
【識別番号】 【弁理士】	100115750
【氏名又は名称】 【選任した代理人】	矢口 敏昭
【識別番号】 【弁理士】	100119622
【氏名又は名称】 【選任した代理人】	金原 玲子 100125025
【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】	越後 友希
【八石文は石林】 【手数料の表示】 【予納台帳番号】 【納付金額】	010216 21,000円
【柳竹 並領】 【提出物件の目録】 【物件名】	特許請求の範囲 1

【物件名】	明細書 1
【物件名】	要約書 1
【包括委任状番号】	9704937
【包括委任状番号】	9704935
【包括委任状番号】	0113519
【包括委任状番号】	0113520
【包括委任状番号】	0302858



# 【請求項1】

一般式(I)

【化1】

$$HO \bigvee_{NH_2}^{R^1} \bigvee_{R^2}^{N} O R^3$$
 (I)

# 「式中、

 $R^1$  は、メチル基又はエチル基を示し、 $R^2$  は、メチル基又はエチル基を示し、

 $\mathbb{R}^3$  は、ハロゲン原子、低級アルキル基、シクロアルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲノ低級アルキル基、低級脂肪族アシル基及びシアノ基からなる群より選択される基で  $\mathbb{R}^3$  1 乃至 3 個置換されたフェニル基を示す。]

を有する化合物、その薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル又はその薬理 上許容されるその他の誘導体。

#### 【請求項2】

請求項1において、

 $R^1$ が、メチル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

#### 【請求項3】

請求項1又は2において、

R<sup>2</sup>が、メチル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

# 【請求項4】

請求項1乃至3において、

 $\mathbb{R}^3$ が、低級アルキル基、シクロアルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

#### 【請求項5】

請求項1乃至3において、

 $\mathbb{R}^3$ が、低級アルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で 1 乃至 3 個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

# 【請求項6】

請求項1乃至3において、

 $\mathbb{R}^3$ が、メチル基及びメトキシ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

#### 【請求項7】

請求項1において、下記より選択されるいずれか1つの化合物又はその薬理上許容される塩:

- ・2 アミノー2 メチルー4  $\{1-$  メチルー5 [4- (2- メチルフェニル) ブタノイル ] ピロールー2 イル  $\}$  ブタンー1- オール、
- ・2 アミノー2 メチルー4  $\{1-$  メチルー5 [4- (3- メチルフェニル) ブタノイル] ピロールー2 イル $\}$  ブタンー1- オール、
- ・2 アミノー2 メチルー4  $\{1-$  メチルー5 [4- (4 メチルフェニル) ブタノイル  $\|$  ピロールー2 イル  $\|$  ブタンー1 オール、
- ・2 ーアミノー 2 ーメチルー 4 ー  $\{1$  ーメチルー 5 ー  $\{4$  ー  $\{2, 3$  ージメチルフェニル  $\}$  ブタノイル  $\}$  ピロールー 2 ーイル  $\}$  ブタンー 1 ーオール、
- $\cdot 2 r$ ミノー2 xチルー4 1 xチルー5 [4 (2, 4 i)]メチルフェニル
- ) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
- $\cdot 2 r \le 1 2 x \ne n 4 \{1 x \ne n 5 [4 (2, 5 i x \ne n) + i x \ne n \}$

```
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2 - アミノー 2 - メチルー 4 - {1 - メチルー 5 - [4 - (3 , 5 - ジメチルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2ーアミノー2ーメチルー4ー {1ーメチルー5ー [4ー(4ーエチルフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2ーアミノー2ーメチルー4ー {1ーメチルー5ー [4ー(4ーイソプロピルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-シクロプロピルフェニ
ル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5- [4-(4-t-ブチルフェニル) ブ
タノイル]ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノー 2 - メチルー 4 - {1 - メチルー 5 - [4 - (4 - メトキシフェニル) ブ
タノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5-[4-(3, 4-ジメトキシフェニ
ル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - メチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (3 - メチル - 4 - メトキシ
フェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - メチル - 4 - 1 - メチル - 5 - [4 - (3 - メトキシ - 4 - メチル
フェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-フルオロフェニル)ブ
タノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2ーアミノー2ーメチルー4ー 1ーメチルー5ー「4ー(4ークロロフェニル)ブタ
ノイル]ピロールー2ーイルトブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - メチル - 4 - 1 - メチル - 5 - [4 - (4 - トリフルオロメチルフ
ェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイルーブタンー1ーオール、
・2-アミノー2-メチルー4ー {1-メチルー5- [4-(4-シアノフェニル) ブタ
ノイル〕ピロールー2ーイル〉ブタンー1ーオール、
・2ーアミノー2ーエチルー4ー {1ーメチルー5ー「4ー(2ーメチルフェニル)ブタ
ノイル]ピロールー2ーイル!ブタン-1ーオール、
\cdot 2 - r \le 1 - 2 - x \ne v - 4 - \{1 - x \ne v - 5 - [4 - (3 - x \ne v) \ r \ne v \}
ノイル]ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2ーアミノー2ーエチルー4ー {1ーメチルー5ー [4ー(4ーメチルフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2ーアミノー2ーエチルー4ー {1ーメチルー5ー [4ー(2, 4ージメチルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
) ブタノイル | ピロールー2ーイル | ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-エチル-4- {1-メチル-5- [4-(4-エチルフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-エチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-イソプロピルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - エチル - 4 - 【1 - メチル - 5 - [4 - (4 - シクロプロピルフェニ
```

- ル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
- $2-r \ge 1-2-x \ne n-4-\{1-x \ne n-5-[4-(4-t-y \ne n) \ne n-2-n\}$
- ・2-アミノー2-エチルー4- $\{1-メチルー5-[4-(4-メトキシフェニル)$ ブタノイル] ピロールー2-イル $\}$  ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4ー  $\{1-メチルー5-[4-(3,4-ジメトキシフェニル) ブタノイル] ピロールー2-イル<math>\}$  ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4- $\{1-メチルー5-[4-(3-メチルー4-メトキシフェニル)$  ブタノイル] ピロールー2ーイル $\}$  ブタンー1-オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4- $\{1-メチルー5-[4-(4-7)]$  ブタノイル] ピロールー2-イル $\{1-メチル-5-[4-(4-7)]\}$  ブタン-1-オール、
- ・2 アミノー2 エチルー4  $\{1-$  メチルー5 [4- (4 クロロフェニル) ブタノイル  $\|$  ピロールー2 イル  $\|$  ブタンー1- オール、
- ・2-アミノー2-エチルー4-  $\{1-$ メチルー5- [4-(4-トリフルオロメチルフェニル) ブタノイル  $\|$  ピロールー2-イル  $\|$  ブタンー1-オール及び
- ・2-アミノー2-エチルー4-  $\{1-$ メチルー5- [4-(4-シアノフェニル) ブタノイル] ピロールー2-イル $\}$  ブタンー1-オール。

# 【書類名】明細書

【発明の名称】アミノアルコール化合物

#### 【技術分野】

#### $[0\ 0\ 0\ 1]$

本発明は、優れた免疫抑制作用を有するアミノアルコール化合物又はその薬理上許容される塩に関する。

#### 【背景技術】

#### [0002]

従来、リウマチやその他の自己免疫疾患等の免疫関連病の治療においては、異常な免疫 反応によって生じる炎症反応に対してステロイドなどの抗炎症薬が使用されてきた。しか しながらこれらは対症療法であり根本的治療法ではない。

#### [0003]

また、糖尿病、腎炎の発症においても免疫系の異常が関与することは報告されているが (例えば、非特許文献 1 参照)、その異常を改善するような薬剤の開発には至っていない

#### [0004]

一方、免疫応答を抑制する方法の開発は、臓器及び細胞移植における拒絶反応を防いだり、種々の自己免疫疾患を治療及び予防する上でも極めて重要である。しかしながら、シクロスポリンA(CsA)やタクロリムス(TRL)等の従来知られている免疫抑制剤は、腎臓及び肝臓に対して毒性を示すことが知られており、そのような副作用を軽減するために、ステロイド類を併用するなどの治療が広く用いられてきたが、必ずしも副作用を示すことなく十分な免疫抑制効果を発揮するには至っていないのが現状である。

# [0005]

このような背景から、毒性が低く、優れた免疫抑制作用を有する化合物を見出すことが 試みられている。

# [0006]

免疫抑制剤としては、例えば、以下の化合物が知られている。

## [0007]

(1) 一般式 (a)

# [0008]

【化1】

$${^{3}R_{x}}^{2}R_{x}N \xrightarrow{\qquad \qquad } CH_{2}OR_{x}^{4}$$

$$R_{x} \qquad \qquad (a)$$

#### [0009]

|上記化合物 (a) において、

Rxは置換基を有してもよい直鎖または分岐鎖状の炭素鎖[当該鎖中に、二重結合、三重結合、酸素、硫黄、-N (Rx $^6$ ) - (式中、Rx $^6$  は水素を示す。)、置換基を有してもよいアリーレン、置換基を有してもよいヘテロアリーレンを有してもよく、当該鎖端に、置換基を有してもよいアリール、置換基を有してもよいシクロアルキル、置換基を有してもよいヘテロアリールを有してよい。]であり、Rx $^2$ 、Rx $^3$ 、Rx $^4$ 、Rx $^5$  は、同一または異なって、水素、アルキルである。+ を有する化合物が,免疫抑制剤として知られている(例えば、特許文献 1 参照)。

#### [0010]

かかる先行技術の上記化合物( a )は、必須の置換基として、同一炭素原子に置換する 2 つのオキシメチル基( $-CH_2OR_x$   $^4$  及び $-CH_2OR_x$   $^5$  )を有するが、本発明の化合物は対応する基として、同一炭素原子に置換する $-CH_2OH$ 基とメチル基又はエチル基を有している点で上記化合物( a )と相違する。

【0011】 (2)一般式(b) 【0012】 【化2】

$$W \xrightarrow{NR_y^1 R_y^2} X_y$$

$$(CH_2)_m OR_y^3$$
(b)

# [0013]

「上記化合物(b)において、

 $R_y$  <sup>1</sup> 、 $R_y$  <sup>2</sup>及び $R_y$  <sup>3</sup> は、水素原子等であり、Wは、水素原子、アルキル基等であり、 $Z_y$  は、単結合又はアルキレン基であり、 $X_y$  は、水素原子又はアルコキシ基であり、 $Y_y$  は、水素原子、アルキル、アルコキシ、アシル、アシルオキシ、アミノ、アシルアミノ基等を示す。

を有する化合物が、免疫抑制剤として知られている (例えば、特許文献2参照)。

# [0014]

上記化合物(b)は、基本骨格中フェニル基を必須としているが、本発明の一般式(I)を有する化合物は、対応する基がヘテロ環である窒素原子に置換基を有するピロール基である点で、上記化合物(b)と相違する。

# [0015]

更に本公報には、本発明の一般式(I)を有する化合物の構造と類似するような構造を有する化合物は、具体的に全く開示されていない。

[0016]

(3) 一般式(c)

[0017]

【化3】

$$\begin{array}{c|c}
 & CH_2OR_z^3 & O \\
 & IR_z^2R_zN - C - (CH_2)_2 - C - (CH_2)_4 - C
\end{array}$$
(c)

# [0018]

[上記化合物(c)において、

R  $z^{-1}$  、R  $z^{-2}$  、R  $z^{-3}$  、R  $z^{-4}$  は同一又は異なって、水素又はアシル基である。]を有する化合物が、免疫抑制剤として知られている(例えば、特許文献 3 参照)。

#### [0019]

上記化合物(c)は、必須の置換基として、同一炭素原子に置換する 2 つのオキシメチル基( $-CH_2OR_z$  <sup>3</sup> 及び $-CH_2OR_z$  <sup>4</sup>)を有するが、本発明の化合物は対応する基として、同一炭素原子に置換する $-CH_2OH$  基と、メチル基又はエチル基を有している点で上記化合物(c)と相違する。また、上記化合物(c)は、基本骨格中 $-(CH_2)_2$   $-基と-CO-(CH_2)_4$  -基の間にフェニル基を必須の基としているが、本発明の一般式(I)を有する化合物は、対応する基がヘテロ環である窒素原子に置換基を有するピロール基である点でも、上記化合物(c)と相違する。

[0020]

(4) 一般式(d)

[0021]

【化4】

$$R^1$$
 $X$ 
 $R^3$ 
 $(CH_2)_n$ 
 $OH$ 
 $OH$ 

[0022]

[上記化合物(d)において、

 $R^1$ は、ハロゲン原子、トリハロメチル基、ヒドロキシ基、炭素数  $1\sim7$  の低級アルキル基、フェノキシメチル基等;  $R^2$  は、水素原子、ハロゲン原子、トリハロメチル基等;  $R^3$  は、水素原子、ハロゲン原子、トリハロメチル基等;  $R^3$  は、水素原子、ハロゲン原子、トリハロメチル基等;  $R^3$  は、水素原子、ハロゲン原子、トリハロメチル基等;  $R^3$  は、 $R^3$  は、 $R^3$  は、 $R^3$  な、 $R^3$  な、R

# [0023]

上記化合物(d)は、必須の置換基として、同一炭素原子に置換する 2 つのオキシメチル基( $-CH_2OH$ )を有するが、本発明の化合物は対応する基として、同一炭素原子に置換する $-CH_2OH$ 基と、メチル基又はエチル基を有している点で上記化合物(d)と相違する。また、上記化合物(d)は、基本骨格中置換フェニル基を必須の基としているが、本発明の一般式(I)を有する化合物は、対応する基がヘテロ環であるピロール基又は窒素原子に置換基を有するピロール基である点でも、上記化合物(d)と相違する。

[0024]

一方、下記一般式(e)

[0025]

【化5】

$$R^{3}O$$
 $R^{4}$ 
 $(CH_{2})_{n}$ 
 $(C$ 

[0026]

[式中、 $R^1$ 及び $R^2$ は、水素原子、アミノ基の保護基; $R^3$ は、水素原子、ヒドロキシ基の保護基; $R^4$ は、低級アルキル基;nは 1 乃至 6 の整数;X は、エチレン基;Y は、 $C_1$   $-C_{10}$  アルキレン基; $R^5$  は、アリール基、置換されたアリール基; $R^6$  及び $R^7$  は、水素原子;但し、 $R^5$  が水素原子であるとき、Y は単結合及び直鎖の $C_1$   $-C_{10}$  アルキレン基以外の基を示す。]を有する化合物で、免疫抑制作用を有する化合物を、本出願人は、特開2002-167382 気欲(特許文献 6)において、開示している。

[0027]

又、下記一般式 (f)

[0028]

【化6】

[0029]

[式中、 $R^1$ 及び $R^2$ は、水素原子、アミノ基の保護基等; $R^3$ は、水素原子、ヒドロキシ基の保護基等; $R^4$ は、低級アルキル基;nは1乃至6の整数;Xは、酸素原子又は無置換若しくは低級アルキル基等により置換された窒素原子;Yは、エチレン基等;Zは、炭

素数 1 乃至 1 0 個のアルキレン基等;  $R^5$  は、アリール基、置換されたアリール基等;  $R^6$  及び  $R^7$  は、水素原子等;但し、  $R^5$  が水素原子であるとき、 Z は単結合及び直鎖の炭素数 1 乃至 1 0 個のアルキレン基以外の基を示す。]を有する化合物で、免疫抑制作用を有する化合物を、本出願人は、特開 2 0 0 3 - 2 6 7 9 5 0 号公報(特許文献 7) において、開示している。

# [0030]

このような背景から、毒性が低く、優れた免疫抑制作用を有する医薬組成物を見出すことが望まれている。

【特許文献1】WO94/08943号公報(EP627406号公報)

【特許文献2】WO96/06068号公報

【特許文献3】W〇98/45249号公報

【特許文献4】WO03/029184号公報

【特許文献5】WO03/029205号公報

【特許文献6】特開2002-167382号公報

【特許文献7】特開2003-267950号公報

【非特許文献 1】 Kidney International, vol. 5 1, 94(1997); Journal of Immuno logy, vol. 1 57, 4691(1996)

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0031]

本発明者らは、毒性が低く優れた免疫抑制作用を有する新規化合物に関して、長年に亘 り鋭意検討を重ねた結果、各種臓器移植又は皮膚移植での拒絶反応、全身性エリトマトー デス、慢性関節リウマチ、多発性筋炎、結合組織炎、骨格筋炎、骨関節炎、変形性関節症 、皮膚筋炎、強皮症、ベーチェット病、Chron病、潰瘍性大腸炎、自己免疫性肝炎、再生 不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、自己免疫性溶血性貧血、多発性硬化症、自己免 疫性水疱症、尋常性乾癬、血管炎症群、Wegener肉芽腫、ぶどう膜炎、シェーグレン症候 群、特発性間質性肺炎、Goodpasture症候群、サルコイドーシス、アレルギー性肉芽腫性 血管炎、気管支喘息、心筋炎、心筋症、大動脈炎症候群、心筋梗塞後症候群、原発性肺高 血圧症、微小変化型ネフローゼ、膜性腎症、膜性増殖性腎炎、巣状糸球体硬化症、半月体 形成性腎炎、重症筋無力症、炎症性ニューロパチー、アトピー性皮膚炎、慢性光線性皮膚 炎、日光過敏症、蓐瘡、Sydenham舞踏病、硬化症、成人発症糖尿病、インスリン依存性糖 尿病、若年性糖尿病、アテローム性動脈硬化症、糸球体腎炎、IgA腎症、尿細管間質性腎 炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、劇症肝炎、ウイルス性肝炎、GVHD、接触 皮膚炎、敗血症等の自己免疫疾患又はその他免疫関連疾患、さらに、真菌、マイコプラズ マ、ウィルス、原虫等の感染症、心不全、心肥大、不整脈、狭心症、心虚血、動脈塞栓、 動脈瘤、静脈瘤、血行障害等の循環器系疾患、アルツハイマー病、痴呆、パーキンソン病 、脳卒中、脳梗塞、脳虚血、鬱病、躁鬱病、統合失調症、ハンチントン舞踏病、癲癇、痙 攣、多動症、脳炎、髄膜炎、食欲不振および過食等の中枢系疾患、リンパ腫、白血病、多 尿、頻尿、糖尿病性網膜症等の各種疾患(特に、各種臓器移植又は皮膚移植での拒絶反応 、全身性エリトマトーデス、慢性関節リウマチ、多発性硬化症、アトピー性皮膚炎等の自 己免疫疾患)に有用である新規化合物を見出して、本発明を完成した。

#### [0032]

従って、本発明の目的は、毒性が低く優れた免疫抑制作用を有する新規なアミノアルコール化合物、その薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル又はその薬理上許容されるその他の誘導体を提供することである。

# 【課題を解決するための手段】

[0033]

本発明を具体的に説明する。

(1) 本発明のアミノアルコール化合物は、下記一般式(I)を有する。

[0034]

【化7】

$$HO \xrightarrow{R^1} N \xrightarrow{N} R^3 \qquad (I)$$

#### [0035]

上記式中、

 $R^1$  は、メチル基又はエチル基を示し、 $R^2$  は、メチル基又はエチル基を示し、

 $R^3$  は、ハロゲン原子、低級アルキル基、シクロアルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲノ低級アルキル基、低級脂肪族アシル基及びシアノ基からなる群より選択される基で 1 乃至 3 個置換されたフェニル基を示す。

#### [0036]

本発明は、一般式(I)を有する化合物、その薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル又はその薬理上許容されるその他の誘導体を提供する。

#### [0037]

上記一般式(I)を有する化合物において、好適な化合物を下記に示す。

(2) (1) において、

 $R^1$ が、メチル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(3) (1) 又は(2) において、

R<sup>2</sup>が、メチル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(4) (1) 乃至(3) において、

 $\mathbb{R}^3$ が、低級アルキル基、シクロアルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩、

(5) (1) 乃至(3) において、

 $\mathbb{R}^3$  が、低級アルキル基及び低級アルコキシ基からなる群より選択される基で1 乃至3 個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩。

(6) (1) 乃至(3) から選択されるいずれか1項において、

 $\mathbb{R}^3$ が、メチル基及びメトキシ基より選択される基で1万至3個置換されたフェニル基である化合物又はその薬理上許容される塩並びに

- (7) (1) において、下記より選択されるいずれか1つの化合物又はその薬理上許容される塩:
- ・2 アミノー 2 メチルー 4 4 4 4 5 4
- ・2 アミノー2 メチルー4  $\{1-$  メチルー5 [4- (3- メチルフェニル) ブタノイル  $\|$  ピロールー2 イル  $\|$  ブタンー1- オール、
- ・2 アミリー2 メチルー4  $\{1-$  メチルー5 [4- (4- メチルフェニル) ブタノイル  $\|$  ピロールー2 イル  $\|$  ブタンー1 オール、
- ) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー {1-メチルー5-[4-(2, 4-ジメチルフェニル
- ) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
- ) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
- ・2-アミノー2-メチルー4ー 1ーメチルー5ー [4-(3, 4-ジメチルフェニル
- ) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
- ・2-アミノー2ーメチルー4ー 11ーメチルー5ー「4ー(3.5ージメチルフェニル
- ) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
- ・2 アミノー2 メチルー4  $\{1-$  メチルー5  $\{4-$  (4- エチルフェニル) ブタノイル  $\}$  ピロールー2 イル  $\}$  ブタンー1 オール、

```
・2-アミノ-2-メチル-4- 1-メチル-5- [4-(4-イソプロピルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2-アミノー2-メチルー4- 1-メチルー5- [4-(4-シクロプロピルフェニ
ル) ブタノイル プロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-t-ブチルフェニル)ブ
タノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5- [4-(4-メトキシフェニル) ブ
タノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
ル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - メチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (3 - メチル - 4 - メトキシ
フェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5-[4-(3-メトキシ-4-メチル
フェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-メチル-4- {1-メチル-5- [4-(4-フルオロフェニル) ブ
タノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノー 2 - メチルー 4 - {1 - メチルー 5 - [4 - (4 - クロロフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - メチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (4 - トリフルオロメチルフ
ェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - メチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (4 - シアノフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - エチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (2 - メチルフェニル) ブタ
ノイル]ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - エチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (3 - メチルフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-エチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-メチルフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
\cdot 2 - r \le 1 - 2 - x \ne v - 4 - 1 - x \ne v - 5 - 4 - 2 - 3 - y \ne v + v - x = v
+2-アミノ-2-エチル-4-1-メチル-5-[4-(2,4-ジメチルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
+2-アミノー2-エチルー4- 1-メチルー5- 4- 2, 5-ジメチルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-エチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-エチルフェニル) ブタ
ノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2-アミノ-2-エチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-イソプロピルフェニル
) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
· 2 - アミノ - 2 - エチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (4 - シクロプロピルフェニ
ル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
・2-アミノ-2-エチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-t-ブチルフェニル)ブ
タノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
·2-アミノ-2-エチル-4- {1-メチル-5-[4-(4-メトキシフェニル)ブ
タノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
```

· 2 - アミノ - 2 - エチル - 4 - {1 - メチル - 5 - [4 - (3, 4 - ジメトキシフェニ

ル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、

・2 - アミノ - 2 - エチル - 4 -  $\{1-$  メチル - 5 - [4-(3-メチル - 4-メトキシフェニル) ブタノイル [4- ピロール - 2 - イル [4- ブタン - 1-オール、

・2 - アミノー2 - エチルー4 -  $\{1-$  メチルー5 - [4- (4 - フルオロフェニル) ブタノイル] ピロールー2 - イル $\}$  ブタンー1- オール、

・2 - アミノー2 - エチルー4 -  $\{1-$  メチルー5 - [4-(4 -クロロフェニル) ブタノイル] ピロールー2 - イル $\}$  ブタンー1-オール、

・2 - アミノー 2 - エチルー 4 -  $\{1$  - メチルー 5 -  $\{4$  - (4 - シアノフェニル) ブタノイル  $\{1$  ピロールー  $\{2$  - イル  $\{3\}$  ブタンー  $\{4\}$  である。

# 【発明の効果】

# [0038]

本発明の一般式(I)を有するアミノアルコール化合物及びその薬理上許容される塩は 、毒性が低く優れた免疫抑制作用を有し、本発明の一般式(Ⅰ)を有する化合物、その薬 理上許容される塩を有効成分として含有する医薬組成物は、特に、各種臓器移植又は皮膚 移植での拒絶反応、全身性エリトマトーデス、慢性関節リウマチ、多発性筋炎、結合組織 炎、骨格筋炎、骨関節炎、変形性関節症、皮膚筋炎、強皮症、ベーチェット病、Chron病 、潰瘍性大腸炎、自己免疫性肝炎、再生不良性貧血、特発性血小板減少性紫斑病、自己免 疫性溶血性貧血、多発性硬化症、自己免疫性水疱症、尋常性乾癬、血管炎症群、Wegener 肉芽腫、ぶどう膜炎、シェーグレン症候群、特発性間質性肺炎、Goodpasture症候群、サ ルコイドーシス、アレルギー性肉芽腫性血管炎、気管支喘息、心筋炎、心筋症、大動脈炎 症候群、心筋梗塞後症候群、原発性肺高血圧症、微小変化型ネフローゼ、膜性腎症、膜性 増殖性腎炎、巣状糸球体硬化症、半月体形成性腎炎、重症筋無力症、炎症性ニューロパチ ー、アトピー性皮膚炎、慢性光線性皮膚炎、日光過敏症、蓐瘡、Sydenham舞踏病、硬化症 、成人発症糖尿病、インスリン依存性糖尿病、若年性糖尿病、アテローム性動脈硬化症、 糸球体腎炎、IgA腎症、尿細管間質性腎炎、原発性胆汁性肝硬変、原発性硬化性胆管炎、 劇症肝炎、ウイルス性肝炎、GVHD、接触皮膚炎、敗血症等の自己免疫疾患又はその他免疫 関連疾患、さらに、真菌、マイコプラズマ、ウィルス、原虫等の感染症、心不全、心肥大 、不整脈、狭心症、心虚血、動脈塞栓、動脈瘤、静脈瘤、血行障害等の循環器系疾患、ア ルツハイマー病、痴呆、パーキンソン病、脳卒中、脳梗塞、脳虚血、鬱病、躁鬱病、統合 失調症、ハンチントン舞踏病、癲癇、痙攣、多動症、脳炎、髄膜炎、食欲不振および過食 等の中枢系疾患、リンパ腫、白血病、多尿、頻尿、糖尿病性網膜症等の各種疾患(特に、 各種臓器移植又は皮膚移植での拒絶反応、全身性エリトマトーデス、慢性関節リウマチ、 多発性硬化症、アトピー性皮膚炎等の自己免疫疾患)の温血動物用(特に、ヒト用)の予 防剤若しくは治療剤(好適には、治療薬)として有用である。

# 【発明を実施するための最良の形態】

[0039]

本発明を具体的に説明する。

[0040]

本発明のエーテル誘導体は、下記一般式(I)を有する。

[0041]

【化8】

$$HO \xrightarrow{R^1} N_{H_2} \qquad \qquad R^3 \qquad \qquad (I)$$

#### [0042]

上記式中、R<sup>3</sup>の定義における「ハロゲン原子」は、フッ素原子、塩素原子、臭素原子 又はヨウ素原子であり、好適には、フッ素原子又は塩素原子であり、最も好適には、塩素



# [0043]

上記式中、 $R^3$  の定義におけるは「低級アルキル基」は、例えば、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、s ーブチル、t ーブチル、ペンチル、イソペンチル、2 ーメチルブチル、ネオペンチル、1 ーエチルプロピル、ヘキシル、イソヘキシル、4 ーメチルペンチル、3 ーメチルペンチル、2 ーメチルペンチル、1 ーメチルペンチル、1 ー メチルペンチル、1 ー スチルペンチル、1 ルでシャル、1 ルでディングラックのような炭素数1万至6個の直鎖又は分枝鎖アルキル基であり、好適には、炭素数1万至4個のアルキル基であり、更に好適には、メチル又はエチル基であり、最も好適には、メチル基である。

# [0044]

上記式中、R<sup>3</sup>の定義におけるは「シクロアルキル基」は、例えば、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル基のような炭素数3万至6個の環状アルキル基であり、好適には、シクロプロピル又はシクロブチル基であり、最も好適には、シクロプロピル基である。

#### [0045]

上記式中、R<sup>3</sup>の定義における「低級アルコキシ基」は、前記「低級アルキル基」が酸素原子に結合した基を示し、例えば、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、イソブトキシ、sーブトキシ、tーブトキシ、ペントキシ、イソペントキシ、2ーメチルブトキシ、1ーエチルプロポキシ、2ーエチルプロポキシ、ネオペントキシ、ヘキシルオキシ、4ーメチルペントキシ、3ーメチルペントキシ、2ーメチルペントキシ、3,3ージメチルブトキシ、2,2ージメチルブトキシ、1,1ージメチルブトキシ、1,2ージメチルブトキシ、1,3ージメチルブトキシ、2,3ージメチルブトキシ、1,2ージメチルブトキシ、1,3ージメチルブトキシ、2,3ージメチルブトキシ基のような炭素数1乃至6個の直鎖又は分枝鎖アルコキシ基であり、好適には、炭素数1乃至4個のアルコキシ基であり、更に好適には、炭素数1乃至2個のアルコキシ基であり、最も好適には、メトキシ基である。

#### [0046]

上記式中、 $R^3$ の定義における「ハロゲノ低級アルキル基」は、前記「低級アルキル基」にハロゲン原子が置換した基を示し、例えば、トリフルオロメチル、トリクロロメチル、ジフルオロメチル、ジクロロメチル、ジブロモメチル、フルオロメチル、2,2,2ートリフルオロエチル、2,2,2ートリクロロエチル、2ーブロモエチル、2ークロロエチル、2ーフルオロエチル、2ーヨードエチル、3ークロロプロピル、4ーフルオロブチル、6ーヨードへキシル、2,2ージブロモエチル基のようなハロゲン原子が置換した炭素数1乃至6個のアルキル基であり、好適には、ハロゲン原子が置換した炭素数1乃至4個のアルキル基であり、更に好適には、ハロゲン原子が置換した炭素数1乃至2個のアルキル基であり、最も好適には、トリフルオロメチル基である。

#### [0047]

上記式中、 $R^3$ の定義における「低級脂肪族アシル基」は、例えば、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ピバロイル、ヘキサノイル基のような炭素数 1 乃至 6 個の直鎖又は分枝鎖低級脂肪族アシル基であり、好適には、炭素数 1 乃至 4 個の脂肪族アシル基であり、更に好適には、アセチル又はプロピオニル基であり、最も好適には、アセチル基である。

# [0048]

前記における「その薬理上許容される塩」とは、本発明の一般式(I)を有する化合物は、アミノ基のような塩基性の基を有しており、酸と反応させることにより、塩にすることができるので、その塩を示す。

# [0049]

本発明の一般式(I)を有する化合物の薬理上許容される塩としては、好適には、フッ 化水素酸塩、塩酸塩、臭化水素酸塩、ヨウ化水素酸塩のようなハロゲン化水素酸塩、硝酸

9/

塩、過塩素酸塩、硫酸塩、リン酸塩等の無機酸塩;メタンスルホン酸塩、トリフルオロメ タンスルホン酸塩、エタンスルホン酸塩のような低級アルカンスルホン酸塩、ベンゼンス ルホン酸塩、pートルエンスルホン酸塩のようなアリールスルホン酸塩、酢酸塩、リンゴ 酸塩、フマール酸塩、コハク酸塩、クエン酸塩、アスコルビン酸塩、酒石酸塩、蓚酸塩、 マレイン酸塩等の有機酸塩;及び、グリシン塩、リジン塩、アルギニン塩、オルニチン塩 、グルタミン酸塩、アスパラギン酸塩のようなアミノ酸塩であり、最も好適には、ハロゲ ン化水素酸塩である。

#### [0050]

前記における「エステル」とは、本発明の一般式(I)を有する化合物は、エステルに することができるので、そのエステルをいい、そのようなエステルとしては、「水酸基の エステルーであり、各々のエステル残基が、「一般的保護基」又は「生体内で加水分解の ような生物学的方法により開裂し得る保護基」であるエステルをいう。

「一般的保護基」とは、加水素分解、加水分解、電気分解、光分解のようなか化学的方法 により開裂し得る保護基をいう。

# [0051]

その「水酸基のエステル」に斯かる「一般的保護基」としては、好適には、ホルミル、 アセチル、プロピオニル、ブチリル、イソブチリル、ペンタノイル、ピバロイル、バレリ ル、イソバレリル、オクタノイル、ノナノイル、デカノイル、3-メチルノナノイル、8 ーメチルノナノイル、3ーエチルオクタノイル、3.7ージメチルオクタノイル、ウンデ カノイル、ドデカノイル、トリデカノイル、テトラデカノイル、ペンタデカノイル、ヘキ サデカノイル、1-メチルペンタデカノイル、14-メチルペンタデカノイル、13,1 3-ジメチルテトラデカノイル、ヘプタデカノイル、15-メチルヘキサデカノイル、オ クタデカノイル、1-メチルヘプタデカノイル、ノナデカノイル、アイコサノイル、ヘナ イコサノイルのようなアルカノイル基、クロロアセチル、ジクロロアセチル、トリクロロ アセチル、トリフルオロアセチルのようなハロゲン化アルキルカルボニル基、メトキシア セチルのような低級アルコキシアルキルカルボニル基、アクリロイル、プロピオロイル、 メタクリロイル、クロトノイル、イソクロトノイル、(E)-2-メチル-2-ブテノイ ルのような不飽和アルキルカルボニル基等の「脂肪族アシル基」(好適には、炭素数1乃 至6個の低級脂肪族アシル基である。);ベンゾイル、 $\alpha$ ーナフトイル、 $\beta$ ーナフトイル のようなアリールカルボニル基、2-ブロモベンゾイル、4-クロロベンゾイル、2,4 , 6-トリフルオロベンゾイルのようなハロゲン化アリールカルボニル基、2, 4, 6-トリメチルベンゾイル、4-トルオイルのような低級アルキル化アリールカルボニル基、 4-アニソイルのような低級アルコキシ化アリールカルボニル基、4-ニトロベンゾイル 、2-ニトロベンゾイルのようなニトロ化アリールカルボニル基、2-(メトキシカルボ ニル)ベンゾイルのような低級アルコキシカルボニル化アリールカルボニル基、4-フェ ニルベンゾイルのようなアリール化アリールカルボニル基等の「芳香族アシル基 | ;メト キシカルボニル、エトキシカルボニル、プロポキシカルボニル、ブトキシカルボニル、s 一ブトキシカルボニル、tーブトキシカルボニル、イソブトキシカルボニルのような低級 アルコキシカルボニル基、2,2,2ートリクロロエトキシカルボニル、2ートリメチル シリルエトキシカルボニルのようなハロゲン又はトリ低級アルキルシリル基で置換された 低級アルコキシカルボニル基等の「アルコキシカルボニル基」;テトラヒドロピランー2 ーイル、3ーブロモテトラヒドロピラン-2-イル、4-メトキシテトラヒドロピランー 4-イル、テトラヒドロチオピラン-2-イル、4-メトキシテトラヒドロチオピラン-4-イルのような「テトラヒドロピラニル又はテトラヒドロチオピラニル基1;テトラヒ ドロフランー2ーイル、テトラヒドロチオフランー2ーイルのような「テトラヒドロフラ ニル又はテトラヒドロチオフラニル基|;トリメチルシリル、トリエチルシリル、イソプ ロピルジメチルシリル、t-ブチルジメチルシリル、メチルジイソプロピルシリル、メチ ルジーtーブチルシリル、トリイソプロピルシリルのようなトリ低級アルキルシリル基、 ジフェニルメチルシリル、ジフェニルブチルシリル、ジフェニルイソプロピルシリル、フ ェニルジイソプロピルシリルのような1乃至2個のアリール基で置換されたトリ低級アル キルシリル基等の「シリル基」;メトキシメチル、1,1-ジメチル-1-メトキシメチ ル、エトキシメチル、プロポキシメチル、イソプロポキシメチル、ブトキシメチル、 t ー ブトキシメチルのような低級アルコキシメチル基、2-メトキシエトキシメチルのような 低級アルコキシ化低級アルコキシメチル基、2,2,2-トリクロロエトキシメチル、ビ ス(2-クロロエトキシ)メチルのようなハロゲノ低級アルコキシメチル等の「アルコキ シメチル基」;1-エトキシエチル、1-(イソプロポキシ)エチルのような低級アルコ キシ化エチル基、2,2,2ートリクロロエチルのようなハロゲン化エチル基等の「置換 エチル基」;ベンジル、 $\alpha$ ーナフチルメチル、 $\beta$ ーナフチルメチル、ジフェニルメチル、 トリフェニルメチル、 $\alpha$ ーナフチルジフェニルメチル、9ーアンスリルメチルのような1乃至3個のアリール基で置換された低級アルキル基、4-メチルベンジル、2,4,6-トリメチルベンジル、3,4,5ートリメチルベンジル、4ーメトキシベンジル、4ーメ トキシフェニルジフェニルメチル、2-ニトロベンジル、4-ニトロベンジル、4-クロ ロベンジル、4ーブロモベンジル、4ーシアノベンジルのような低級アルキル、低級アル コキシ、ニトロ、ハロゲン、シアノ基でアリール環が置換された1乃至3個のアリール基 で置換された低級アルキル基等の「アラルキル基」;ビニルオキシカルボニル、アリルオ キシカルボニルのような「アルケニルオキシカルボニル基」;ベンジルオキシカルボニル 、4ーメトキシベンジルオキシカルボニル、3,4-ジメトキシベンジルオキシカルボニ ル、2-ニトロベンジルオキシカルボニル、4-ニトロベンジルオキシカルボニルのよう な、1乃至2個の低級アルコキシ又はニトロ基でアリール環が置換されていてもよい「ア ラルキルオキシカルボニル基」である。

# [0052]

「生体内で加水分解のような生物学的方法により開裂し得る保護基」とは、人体内で加水分解等の生物学的方法により開裂し、フリーの酸又はその塩を生成する保護基をいい、そのような誘導体か否かは、ラットやマウスのような実験動物に静脈注射により投与し、その後の動物の体液を調べ、元となる化合物又はその薬理学的に許容される塩を検出できることにより決定できる。

# [0053]

「水酸基のエステル」に斯かる「生体内で加水分解のような生物学的方法により開裂し 得る保護基」としては、好適には、ホルミルオキシメチル、アセトキシメチル、ジメチル アミノアセトキシメチル、プロピオニルオキシメチル、ブチリルオキシメチル、ピバロイ ルオキシメチル、バレリルオキシメチル、イソバレリルオキシメチル、ヘキサノイルオキ シメチル、1-ホルミルオキシエチル、1-アセトキシエチル、1-プロピオニルオキシ エチル、1ーブチリルオキシエチル、1ーピバロイルオキシエチル、1ーバレリルオキシ エチル、1-イソバレリルオキシエチル、1-ヘキサノイルオキシエチル、1-ホルミル オキシプロピル、1-アセトキシプロピル、1-プロピオニルオキシプロピル、1-ブチ リルオキシプロピル、1ーピバロイルオキシプロピル、1ーバレリルオキシプロピル、1 ーイソバレリルオキシプロピル、1-ヘキサノイルオキシプロピル、1-アセトキシブチ ル、1-プロピオニルオキシブチル、1-ブチリルオキシブチル、1-ピバロイルオキシ ブチル、1-アセトキシペンチル、1-プロピオニルオキシペンチル、1-ブチリルオキ シペンチル、1-ピバロイルオキシペンチル、1-ピバロイルオキシヘキシルのような1- (「低級脂肪族アシル」オキシ) 「低級アルキル基」、シクロペンチルカルボニルオキ シメチル、シクロヘキシルカルボニルオキシメチル、1ーシクロペンチルカルボニルオキ シエチル、1-シクロヘキシルカルボニルオキシエチル、1-シクロペンチルカルボニル オキシプロピル、1-シクロヘキシルカルボニルオキシプロピル、1-シクロペンチルカ ルボニルオキシブチル、1-シクロヘキシルカルボニルオキシブチルのような1-(「シ クロアルキル」カルボニルオキシ)「低級アルキル基」、ベンゾイルオキシメチルのよう な1-(「芳香族アシル」オキシ)「低級アルキル基」等の1-(アシルオキシ)「低級 アルキル基」;メトキシカルボニルオキシメチル、エトキシカルボニルオキシメチル、プ ロポキシカルボニルオキシメチル、イソプロポキシカルボニルオキシメチル、ブトキシカ ルボニルオキシメチル、イソブトキシカルボニルオキシメチル、ペンチルオキシカルボニ

ルオキシメチル、ヘキシルオキシカルボニルオキシメチル、シクロヘキシルオキシカルボ ニルオキシメチル、シクロヘキシルオキシカルボニルオキシ、(シクロヘキシル)メチル 、1-(メトキシカルボニルオキシ)エチル、1-(エトキシカルボニルオキシ)エチル 、1-(プロポキシカルボニルオキシ)エチル、1-(イソプロポキシカルボニルオキシ ) エチル、1 - (ブトキシカルボニルオキシ) エチル、1 - (イソブトキシカルボニルオ キシ) エチル、1-(t-ブトキシカルボニルオキシ) エチル、1-(ペンチルオキシカ ルボニルオキシ) エチル、1- (ヘキシルオキシカルボニルオキシ) エチル、1- (シク ロペンチルオキシカルボニルオキシ) エチル、1-(シクロペンチルオキシカルボニルオ キシ)プロピル、1-(シクロヘキシルオキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(シク ロペンチルオキシカルボニルオキシ) ブチル、1 - (シクロヘキシルオキシカルボニルオ キシ) ブチル、1-(シクロヘキシルオキシカルボニルオキシ) エチル、1-(エトキシ カルボニルオキシ)プロピル、1-(メトキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(エト キシカルボニルオキシ)プロピル、1 — (プロポキシカルボニルオキシ)プロピル、1 ー (イソプロポキシカルボニルオキシ) プロピル、1-(ブトキシカルボニルオキシ) プロ ピル、1- (イソブトキシカルボニルオキシ) プロピル、1- (ペンチルオキシカルボニ ルオキシ)プロピル、1-(ヘキシルオキシカルボニルオキシ)プロピル、1-(メトキ シカルボニルオキシ)ブチル、1-(エトキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(プロポ キシカルボニルオキシ)ブチル、1-(イソプロポキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(ブトキシカルボニルオキシ)ブチル、1-(イソブトキシカルボニルオキシ)ブチル、 1- (メトキシカルボニルオキシ) ペンチル、1- (エトキシカルボニルオキシ) ペンチ ル、1-(メトキシカルボニルオキシ)へキシル、1-(エトキシカルボニルオキシ)へ キシルのような(低級アルコキシカルボニルオキシ)アルキル基;(5-フェニル-2-オキソー1, 3-ジオキソレンー4-イル)メチル、〔5-(4-メチルフェニル)-2 ーオキソー1、3ージオキソレンー4ーイル」メチル、〔5ー(4ーメトキシフェニル) -2-オキソ-1,3-ジオキソレン-4-イル」メチル、〔5-(4-フルオロフェニ ニル) -2-オキソー1,3-ジオキソレン-4-イル]メチル、(2-オキソー1,3 -ジオキソレン-4-イル)メチル、(5-メチル-2-オキソー1,3-ジオキソレン 4 ーイル)メチル、(5 - エチルー2 - オキソー1,3 - ジオキソレンー4 ーイル)メ チル、(5-プロピル-2-オキソー1,3-ジオキソレン-4-イル)メチル、(5-イソプロピルー2ーオキソー1,3ージオキソレンー4ーイル)メチル、(5ーブチルー 2-オキソ-1、3-ジオキソレン-4-イル)メチルのようなオキソジオキソレニルメ チル基:等の「カルボニルオキシアルキル墓」:フタリジル、ジメチルフタリジル、ジメ トキシフタリジルのような「フタリジル基」:前記「低級脂肪族アシル基」:前記「芳香 族アシル基 | : 「コハク酸のハーフエステル塩残基」: 「リン酸エステル塩残基」: 「ア ミノ酸等のエステル形成残基」:カルバモイル基:1乃至2個の低級アルキル基で置換さ れたカルバモイル基:及び、ピバロイルオキシメチルオキシカルボニルのような「1-( アシルオキシ)アルキルオキシカルボニル基」であり、好適には、「カルボニルオキシア ルキル基」である。

#### [0054]

前記における「その他の誘導体」とは、本発明の一般式(I)を有する化合物がアミノ基を有するので、上記「薬理上許容される塩」及び上記「エステル」以外の誘導体にすることができ、その誘導体を示す。そのような誘導体としては、例えば、一般式(I)を有する化合物が有するアミノ基の窒素原子に、前記「脂肪族アシル基」が結合しているアミド誘導体などである。

#### [0055]

本発明の一般式(I)を有する化合物及びその薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル若しくはその薬理上許容されるその他の誘導体は、大気中に放置したり又は再結晶をすることにより、水分を吸収し、吸着水が付いたり、水和物となる場合があり、そのような水和物も本発明に包含される。

# [0056]

本発明の一般式(I)を有する化合物及びその薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル又はその薬理上許容されるその他の誘導体は、その分子内に不斉炭素原子を有するので、光学異性体が存在する。

# [0057]

本発明の化合物においては、光学異性体および光学異性体の混合物がすべて単一の式、即ち一般式(I)で示されている。従って、本発明は光学異性体および光学異性体の任意の割合の混合物をもすべて含むものである。例えば、本発明の一般式(I)を有する化合物において、アミノ基は不斉炭素原子に置換しているが、特にRの絶対配位を有する化合物が好適である。

# [0058]

本発明の一般式(I)を有する化合物の具体例としては、例えば、下記表1に記載の化合物であるが、本発明は、これらの化合物に限定されるものではない。

#### [0059]

表中の略号は以下の通りである。

3C1 17 16 17 16 17	1 47 100 7	C 47.00
Аc	•	アセチル基
t B u	•	t ーブチル基
Εt	•	エチル基
ΕtΟ	•	エトキシ式
Ме	•	メチル基
M e O	•	メトキシ基
Ρh	:	フェニル基
сРr	•	シクロプロピル基
i P r	•	イソプロピル基
(表1)		
[0060]		
【化 9 】		
•	<u></u>	•
$\mathbb{R}^1$	// \\	

HO NH <sub>2</sub>	N R <sup>2</sup>	R <sup>3</sup>	<b>(I)</b>
•			

【0061】 化合物番号	$\mathbb{R}^1$	$\mathbb{R}^2$	$\mathbb{R}^3$
1	Me	Me	2–F–Ph
2	Me	Me	3–F–Ph
3	Me	Me	4-F-Ph
4	Me	Me	2,3-di-F-Ph
5	Me	Me	2,4-di-F-Ph
6	Me	Me	2,5-di-F-Ph
7	Me	Me	3,4-di-F-Ph
8	Me	Me	3,5-di-F-Ph
9	Me	Me	2-C1-Ph
10	Me	Me	3-C1-Ph
11	Me	Me	4-C1-Ph
12	Me	Me	2,3-di-Cl-Ph
13	Me	Me	2,4-di-Cl-Ph

14	Me	Me	2,5-di-C1-Ph
15	Me	Me	3,4-di-Cl-Ph
16	Me	Me	3,5-di-Cl-Ph
17	Me	Me	2-Me-Ph
18	Me	Me	3-Me-Ph
19	Me	Me	4-Me-Ph
20	Me	Me	2,3-di-Me-Ph
21	Me	Me	2,4-di-Me-Ph
22	Me	Me	2,5-di-Me-Ph
23	Me	Me	3,4-di-Me-Ph
24	Me	Me	3,5-di-Me-Ph
25	Me	Me	2-Et-Ph
26	Me	Me	3-Et-Ph
27	Me	Me	4EtPh
28	Me	Me	2-cPr-Ph
29	Me	Me	3-cPr-Ph
30	Me	Me	4-cPr-Ph
31	Me	Me	2-iPr-Ph
32	Me	Me	3-iPr-Ph
33	Me	Me	4-iPr-Ph
34	Me	Me	2-tBu-Ph
35	Me	Me	3-tBu-Ph
36	Me	Me	4-tBu-Ph
37	Me	Me	2-tBu-Ph
38	Me	Me	3-tBu-Ph
39	Me	Me	4-tBu-Ph
40	Me	Me	2-MeO-Ph
41	Me	Me	3-MeO-Ph
42	Me	Me	4-MeO-Ph
43	Me	Me	2,3-di-MeO-Ph
44	Me	Me	2,4-di-MeO-Ph
45	Me	Me	2,5-di-MeO-Ph
46	Me	Me	3,4-di-MeO-Ph
47	Me	Me	3,5-di-MeO-Ph
48	Me	Me	2-Et0-Ph
49	Me	Me	3-EtO-Ph
50	Me	Me	4-EtO-Ph
51	Me	Me	2-iPr0-Ph
52	Me	Me	3-iPr0-Ph
53	Me	Me	4-iPr0-Ph
54	Me	Me	2-Me-3-Me0-Ph
55	Me	Me	2-Me-4-MeO-Ph
56	Me	Me	2-Me-5-Me0-Ph
	Me	Me	3-Me-4-Me0-Ph
57 E0	Me	Me	3-Me-5-MeO-Ph
58	Me	Me	2-MeO-3-Me-Ph
59 60	Me	Me	2-MeO-4-Me-Ph
60	ме Ме	ме Ме	2-MeO-5-Me-Ph
61	ме Ме	ме Ме	3-MeO-4-Me-Ph
62		ме Ме	3-MeO-5-Me-Ph
63	Me	MIC	O MCO -O-MC-1 II

64	Me	Me	2-CF <sub>3</sub> -Ph
65	Me	Me	3-CF <sub>3</sub> -Ph
66	Me	Me	4-CF <sub>3</sub> -Ph
67	Me	Me	3,5-di-CF <sub>3</sub> -Ph
68	Me	Me	2-Ac-Ph
69	Me	Me	3-Ac-Ph
70	Me	Me	4-Ac-Ph
71	Me	Me	2-CN-Ph
72	Me	Me	3-CN-Ph
73	Me	Me	4–CN–Ph
74	Me	Et	2-F-Ph
75	Me	Et	3-F-Ph
76	Me	Et	4-F-Ph
77	Me	Et	2, 3-di-F-Ph
78	Me	Et	2, 4-di-F-Ph
79	Me	Et	2, 5-di-F-Ph
80	Me	Et	3,4-di-F-Ph
81	Me	Et	3,5-di-F-Ph
82	Me	Et	2-C1-Ph
83	Me	Et	3-C1-Ph
84	Me	Et	4-C1-Ph
85	Me	Et	2, 3-di-C1-Ph
86	Me	Et	2, 4-di-Cl-Ph
87	Me	Et	2, 5-di-Cl-Ph
88	Me	Et	3, 4-di-Cl-Ph
89	Me	Et	3,5-di-Cl-Ph
90	Me	Et	2-Me-Ph
91	Me	Et	3-Me-Ph
92	Me	Et	4-Me-Ph
93	Me	Et	2,3-di-Me-Ph
94	Me	Et	2,4-di-Me-Ph
95	Me	Et	2,5-di-Me-Ph
96	Me	Et	3,4-di-Me-Ph
97	Me	Et	3,5-di-Me-Ph
98	Me	Et	2-Et-Ph
99	Me	Et	3-Et-Ph
100	Me	Et	4-Et-Ph
101	Me	Et	2-cPr-Ph
102	Me	Et	3-cPr-Ph
103	Me	Et	4-cPr-Ph
104	Me	Et	2-iPr-Ph
105	Me	Et	3-iPr-Ph
106	Me	Et	4-iPr-Ph
107	Me	Et	2-tBu-Ph
108	Me	Et	3-tBu-Ph
109	Me	Et	4-tBu-Ph
110	Me	Et	2-tBu-Ph
111	Me	Et	3-tBu-Ph
112	Me	Et	4-tBu-Ph
113	Me	Et	2-MeO-Ph
		20	2 MCO III

114	Me	Et	3-MeO-Ph
115	Me	Et	4-MeO-Ph
116	Me	Et	2,3-di-MeO-Ph
117	Me	Et	2,4-di-MeO-Ph
118	Me	Et	2,5-di-MeO-Ph
119	Me	Et	3,4-di-MeO-Ph
120	Me	Et	3,5-di-MeO-Ph
121	Me	Et	2–Et0–Ph
122	Me	Et	3-Et0-Ph
123	Me	Et	4-Et0-Ph
124	Me	Et	2-iPr0-Ph
125	Me	Et	3-iPr0-Ph
126	Ме	Et	4-iPr0-Ph
127	Ме	Et	
			2-Me-3-Me0-Ph
128	Me	Et	2-Me-4-Me0-Ph
129	Me	Et	2-Me-5-Me0-Ph
130	Me	Et	3-Me-4-MeO-Ph
131	Me	Et	3-Me-5-Me0-Ph
132	Me	Et	2-MeO-3-Me-Ph
133	Me	Et	2-Me0-4-Me-Ph
134	Me	Et	2-MeO-5-Me-Ph
135	Me	Εt	3-Me0-4-Me-Ph
136	Me	Et	3-Me0-5-Me-Ph
137	Me	Et	$2-CF_3-Ph$
138	Me	Et	$3-CF_3-Ph$
139	Me	Et	$4-\mathrm{CF}_3-\mathrm{Ph}$
140	Me	Et	3,5-di-CF <sub>3</sub> -Ph
141	Me	Et	2-Ac-Ph
142	Me	Et	3-Ac-Ph
143	Me	Et	4-Ac-Ph
144	Me	Et	2-CN-Ph
145	Me	Et	3-CN-Ph
146	Me	Et	4–CN–Ph
147	Et	Me	2–F–Ph
148	Et	Me	3-F-Ph
149	Et	Me	4–F–Ph
150	Et	Me	2, 3-di-F-Ph
151	Et	Me	2, 4-di-F-Ph
152	Et	ме Ме	
	Et		2, 5-di-F-Ph
153		Me W-	3, 4-di-F-Ph
154	Et	Me	3, 5-di-F-Ph
155	Et	Me	2-C1-Ph
156	Et	Me	3-C1-Ph
157	Et	Me	4-C1-Ph
158	Et	Me	2, 3-di-Cl-Ph
159	Et	Me	2,4-di-C1-Ph
160	Et	Me	2,5-di-C1-Ph
161	Et	Me	3,4-di-Cl-Ph
162	Et	Me	3,5-di-Cl-Ph
163	Et	Me	2-Me-Ph

164	Et	Me	3-Me-Ph
165	Et	Me	4-Me-Ph
166	Et	Me	2,3-di-Me-Ph
167	Et	Me	2,4-di-Me-Ph
168	Et	Me	2,5-di-Me-Ph
169	Et	Me	3,4-di-Me-Ph
170	Et	Me	3,5-di-Me-Ph
171	Et	Me	2-Et-Ph
172	Et	Me	3–Et–Ph
173	Et	Me	4–Et–Ph
174	Et	Me	2-cPr-Ph
175	Et	Me	3-cPr-Ph
176	Et	Me	4-cPr-Ph
177	Et	Me	2-iPr-Ph
178	Et	Me	3-iPr-Ph
179	Et	Me	4-iPr-Ph
180	Et	Me	2-tBu-Ph
181	Et	Me	3-tBu-Ph
182	Et	Me	4-tBu-Ph
183	Et	Me	2-tBu-Ph
184	Et	Me	3-tBu-Ph
185	Et	Me	4-tBu-Ph
186	Et	Me	2-MeO-Ph
187	Et	Me	3-MeO-Ph
188	Et	Me	4-MeO-Ph
189	Et	Me	2,3-di-MeO-Ph
190	Et	Me	2,4-di-MeO-Ph
191	Et	Me	2,5-di-MeO-Ph
192	Et	Me	3, 4-di-MeO-Ph
193	Et	Me	3,5-di-MeO-Ph
194	Et	Me	2-Et0-Ph
195	Et	Me	3-Et 0-Ph
196	Et	Me	4-Et0-Ph
197	Et	Me	2-iPrO-Ph
198	Et	Me	3-iPr0-Ph
199	Et	Me	4-iPr0-Ph
200	Et	Me	2-Me-3-Me0-Ph
201	Et	Me	2-Me-4-Me0-Ph
202	Et	Me	2-Me-5-Me0-Ph
203	Et	Me	3-Me-4-Me0-Ph
204	Et	Me	3-Me-5-Me0-Ph
205	Et	Me	2-MeO-3-Me-Ph
206	Et	Me	2-Me0-4-Me-Ph
207	Et	Me	2-MeO-5-Me-Ph
208	Et	Me	3-MeO-4-Me-Ph
209	Et	Me	3-MeO-5-Me-Ph
210	Et	Me	2-CF <sub>3</sub> -Ph
211	Et	Me	3–CF <sub>3</sub> –Ph
212	Et	Ме	4–CF <sub>3</sub> –Ph
213	Et	Ме	3, 5-di-CF <sub>3</sub> -Ph
	15 t	MC	5, 5-41-613-FII

			0.4.79
214	Et	Me	2–Ac–Ph
215	Et	Me	3-Ac-Ph
216	Et	Me	4-Ac-Ph
217	Et	Me	2-CN-Ph
218	Et	Me	3-CN-Ph
219	Et	Me	4-CN-Ph
220	Et	Et	2–F–Ph
221	Et	Et	3-F-Ph
222	Et	Et	4–F–Ph
223	Et	Et	2,3-di-F-Ph
224	Et	Et	2,4-di-F-Ph
225	Et	Et	2,5-di-F-Ph
226	Et	Et	3,4-di-F-Ph
227	Et	Et	3,5-di-F-Ph
228	Et	Et	2-C1-Ph
229	Et	Et	3–C1–Ph
230	Et	Et	4–C1–Ph
231	Et	Et	2,3-di-Cl-Ph
232	Et	Et	2, 4-di-Cl-Ph
233	Et	Et	2,5-di-Cl-Ph
234	Et	Et	3,4-di-Cl-Ph
235	Et	Et	3, 5-di-C1-Ph
236	Et	Et	2-Me-Ph
	Et	Et	3-Me-Ph
237	Et	Et	4-Me-Ph
238	Et	Et	2, 3-di-Me-Ph
239	Et	Et	2, 4-di-Me-Ph
240		Et	2,5-di-Me-Ph
241	Et	Et	3,4-di-Me-Ph
242	Et	Et	3,5-di-Me-Ph
243	Et	Et	2-Et-Ph
244	Et		3-Et-Ph
245	Et	Et E+	3-Et-Ph
246	Et	Et	2-cPr-Ph
247	Et	Et	3-cPr-Ph
248	Et	Et	4-cPr-Ph
249	Et	Et	2-iPr-Ph
250	Et	Et	
251	Et	Et	3-iPr-Ph
252	Et	Et	4-iPr-Ph
253	Et	Et	2-tBu-Ph
254	Et	Et	3-tBu-Ph
255	Et	Et	4-tBu-Ph
256	Et	Et -	2-tBu-Ph
257	Et	Et	3-tBu-Ph
258	Et	Et	4-tBu-Ph
259	Et	Et	2-MeO-Ph
260	Et	Et	3-MeO-Ph
261	Et	Et	4-MeO-Ph
262	Et	Et	2, 3-di-MeO-Ph
263	Et	Et	2,4-di-MeO-Ph

264	Et	Et	2,5-di-MeO-Ph
265	Et	Et	3,4-di-MeO-Ph
266	Et	Et	3,5-di-MeO-Ph
267	Et	Et	2-Et0-Ph
268	Et	Et	3–EtO–Ph
269	Et	Et	4–EtO–Ph
270	Et	Et	2-iPr0-Ph
271	Et	Et	3-iPr0-Ph
272	Et	Et	4-iPr0-Ph
273	Et	Et	2-Me-3-MeO-Ph
274	Et	Et	2-Me-4-MeO-Ph
275	Et	Et	2-Me-5-MeO-Ph
276	Et	Et	3-Me-4-MeO-Ph
277	Et	Et	3-Me-5-MeO-Ph
278	Et	Et	2-MeO-3-Me-Ph
279	Et	Et	2-MeO-4-Me-Ph
280	Et	Et	2-MeO-5-Me-Ph
281	Et	Et	3-MeO-4-Me-Ph
282	Et	Et	3-MeO-5-Me-Ph
283	Et	Et	2-CF <sub>3</sub> -Ph
284	Et	Et	3-CF3 <sub>3</sub> -Ph
285	Et	Et	4-CF <sub>3</sub> -Ph
286	Et	Et	3,5-di-CF <sub>3</sub> -Ph
287	Et	Et	2-Ac-Ph
288	Et	Et	3-Ac-Ph
289	Et	Et	4-Ac-Ph
290	Et	Et	2-CN-Ph
291	Et	Et	3-CN-Ph
292	Et	Et	4-CN-Ph

```
上記表1において、本発明の化合物(I)として好適には、
例示化合物番号:17-24、40-47、54-63、72、73、90-97、11
3-120, 127-136, 145, 146, 163-170, 186-193, 20
0-209, 218, 219, 236-243, 259-266, 273-282, 29
1, 292
を挙げることができ、より好適には、
17-24, 54-63, 72, 73, 163-170, 192, 203, 208, 21
を挙げることができ、更に好適には、
例示化合物番号 17:2-アミノー2-メチルー4- {1-メチルー5-「4-(2-
メチルフェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
例示化合物番号 18:2-アミノー2-メチルー4- 1-メチルー5-「4-(3-
メチルフェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
例示化合物番号 19:2-アミノー2-メチルー4- {1-メチルー5-「4-(4-
メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
例示化合物番号 20:2-アミノー2-メチルー4- 1-メチルー5-「4-(2.
3-ジメチルフェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
例示化合物番号 21:2-アミノー2-メチルー4- 1-メチルー5-[4-(2,
4-ジメチルフェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール、
例示化合物番号 22:2-アミノー2-メチルー4- {1-メチルー5-[4-(2,
```

5-iジメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-iイル}ブタンー1-iオール、例示化合物番号 23:2-rミノー2-iメチルー $4-\{1-i$ メチルー5-[4-(3,4-i) メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-i ルージメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-i ルーメチルー5-[4-(3,6-i) メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-i ループタンー1-i カージメチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-i ルーカーカール、例示化合物番号 57:2-rミノー2-i メチルー4-i 1-i チルー5-[4-(3-i) メチルー4-i 1-i オールトキシフェニル)ブタノイル]ピロールー1-i 1-i 1-i 1-i 1-i 1-i

、例示化合物番号 62:2-アミノー2-メチルー4ー $\{1-$ メチルー5-[4-(3-メトキシー4-メチルフェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル $\}$  ブタンー1-オール及び

# [0062]

本発明の一般式(I)を有する化合物は、以下に記載する方法に従って製造することができる。

# [0063]

A法は、一般式(II)又は一般式(III)を有する化合物より、一般式(I)を有する化合物を製造する工程である。

# [0064]

# 【化10】

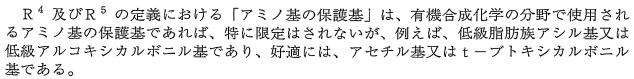
# 

(V)又は(VI) 
$$\frac{\text{第A3 I程}}{\text{NH}_2}$$
 HO  $\frac{\mathbb{R}^1}{\text{NH}_2}$   $\mathbb{R}^2$  O (I)

#### [0065]

上記式中、 $R^1$ 、 $R^2$  及び $R^3$  は、前記したものと同意義を示し、 $R^4$  及び $R^5$  は、同一又は異なって、アミノ基の保護基を示し、 $R^6$  は、「水酸基の保護基」を示し、Q は、脱離基を示す。

#### [0066]



#### [0067]

 $R^6$ の定義における「水酸基の保護基」は、有機合成化学の分野で使用される水酸基の保護基であれば特に限定はされないが、例えば、低級脂肪族アシル基であり、好適には、アセチル基である。

# [0068]

Qの定義における脱離基は、有機合成化学の分野で使用される脱離基であれば特に限定はされないが、例えば、塩素、臭素又はヨウ素原子等のハロゲン基又はメタンスルホン酸基、p-トルエンスルホン酸基等のスルホン酸基であり、好適には、塩素原子である。

#### [0069]

第A1工程

第A1工程は、一般式(V)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(II)を有する化合物と一般式(IV)を有する化合物を不活性溶媒中、塩基の存在下、反応させることにより行われる。

# [0070]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、一般式(IV)を有する化合物と反応しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;又はアセトン、メチルエチルケトンのような低級アルキルケトン類であり、好適には、芳香族炭化水素類であり、更に好適には、ベンゼン、トルエン又はキシレンである。

#### [0071]

上記反応に使用される塩基としては、一般式(IV)を有する化合物を活性化するものであれば、特に限定はされないが、例えば、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、ピリジン、4-(N,N-i)メチルアミノ)ピリジン、4-(N,N-i)メチルアミノ)ピリジン、4-(N,N-i) リン・1,5-i アボビシクロ [4.3.0] フナー5ーエン、1,4-i アボビシクロ [2.2.2] オクタン(DABCO)又は1,8-i アザビシクロ [5.4.0] 1-(N,N-i) フンデセン(DBU)のような有機アミン類であり、好適には、1-(N,N-i) リン・アミノピリジン)又は1-(N,N-i) フは1-(N,N-i) アミノピリジン)又は1-(N,N-i)

#### [0072]

反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、0℃乃至20 0℃であり、好適には、室温乃至150℃である。

# [0073]

反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃至7日間であり、好適には、6時間乃至3日間である。

# [0074]

第A2工程

第A2工程は、一般式(VI)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(III) )を有する化合物と一般式(IV)を有する化合物を用いて、第A1工程と同様の方法で 行われる。

#### [0075]

第A3工程

第A3工程は、一般式(I)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、塩基の存在下、一般式(V)又は一般式(V I)を有する化合物を加水分解することにより行われる。

#### [0076]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;ホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールのような低級アルキルアルコール類;又は水であり、好適には、アルコール類又はエーテル類であり、更に好適には、メタノールテトラヒドロフランの混合溶媒であり、補助溶媒として水を添加することにより反応速度が速くなることがある。

#### [0077]

上記反応に使用される塩基としては、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類;炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属水酸塩類;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類;水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物類;又はリチウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム t ーブトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド類であり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化リチウム又は水酸化ナトリウムである。

# [0078]

反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至200℃であり、好適には、-50℃乃至150℃である。

#### [0079]

反応時間は、原料化合物、溶媒、塩基、反応温度等により異なるが、通常、15分乃至48時間であり、好適には、30分間乃至8時間である。

#### [0080]

A法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLH-20(ファルマシア社製)、アンバーライトXAD-11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHP-20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトケ同なクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。

#### [0081]

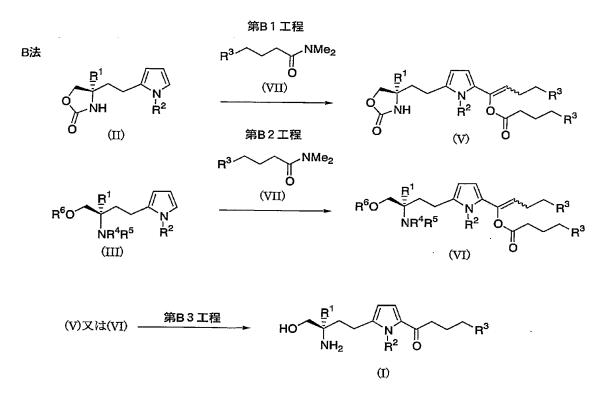
尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望工程の終 了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって分離することができる。

#### [0082]

B法は、一般式(II) 又は一般式(III) を有する化合物より、一般式(I) を有 出証特2005-3030708 する化合物を製造する工程であり、A法の別法の一つである。

[0083]

。 【化11】



# [0084]

上記式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^3$ 、 $R^4$ 、 $R^5$  及び $R^6$  は、前述したものと同意義を示す。

# [0085]

第B1工程

第B1工程は、一般式(V)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(II)を有する化合物と一般式(VII)を有する化合物を不活性溶媒中、オキシ塩化リン又は塩化オキザリルの存在下、反応させることにより行われる。この反応は公知の方法(例えば、J. Med. Chem., 40, 3381 (1997) に記載の方法等)に準じて行われる。

#### [0086]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;又はアセトン、メチルエチルケトンのような低級アルキルケトン類であり、好適には、芳香族炭化水素類であり、更に好適には、ベンゼン又はトルエンである。

#### [0087]

反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、0℃乃至20 0℃であり、好適には、室温乃至150℃である。

# [0088]

反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃至7日間であり、好適には、6時間乃至3日間である。

#### [0089]

第B2工程

第B2工程は、一般式(VI)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(III)を有する化合物と一般式(VII)を有する化合物を用いて、第B1工程と同様の方法で行われる。

# [0090]

第B3工程

第B3工程は、一般式(I)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、塩基の存在下、一般式(V)又は一般式(V I)を有する化合物を加水分解することにより行われる。

# [0091]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノール、n-プロパノール、イソプロパノール、n-ブタノール、イソブタノール、t-ブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ホルムアミド、N, N-ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;水;上記溶媒の混合溶媒又は上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、アルコール類とエーテル類と水との混合溶媒又はアルコール類と水との混合溶媒であり、更に好適には、メタノール、テトラヒドロフラン及び水との混合溶媒又はメタノールと水との混合溶媒である。

#### [0092]

上記反応に使用される塩基としては、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、炭酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類;炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩類;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類;水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物類;又はリチウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、カリウム t ーブトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド類であり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化ナトリウムである

# [0093]

反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至 150℃であり、好適には、-50℃乃至 100℃であり、更に好適には、室温付近である。

#### [0094]

反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃至48時間であり、更に好適には、30分間乃至6時間である。

#### [0095]

B法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLHー20(ファルマシア社製)、アンバーライトXADー11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHPー20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムク

ロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ 、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。

# [0096]

尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望工程の終 了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって分離することができる。

# [0097]

C法は、一般式 (III) を有する化合物を製造する方法である。

[0098]

【化12】

C法

【0099】 上記式中、 $R^1$ 、 $R^2$ 、 $R^4$ 、 $R^5$ 、 $R^6$  及びQは、前述したものと同意義を示す。 【0100】  $R^7$ は、炭素数 1 乃至 2 0 個のアルキル基、ヘテロ原子が介在する炭素数 2 乃至 2 0 個のアルキル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数 1 乃至 2 0 個のアルキル基、炭素数 2 乃至 2 0 個のアルキニル基、ペテロ原子が介在する炭素数 3 乃至 2 0 個のアルキニル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数 2 乃至 2 0 個のアルキニル基、炭素数 2 乃至 2 0 個のアルケニル基、ペテロ原子が介在する炭素数 3 乃至 2 0 個のアルケニル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数 2 乃至 2 0 個のアルケニル基、アリール基又は芳香族複素環基で置換されたペテロ原子が介在する炭素数 2 乃至 2 0 個のアルキル基又は炭素数 3 乃至 2 0 個のシクロアルキル基を示す。

# [0101]

R<sup>7</sup>の定義における「炭素数1乃至20個のアルキル基」は、例えば、前記「低級アル キル基」、ヘプチル、1-メチルヘキシル、2-メチルヘキシル、3-メチルヘキシル、 4-メチルヘキシル、5-メチルヘキシル、1-プロピルブチル、4,4-ジメチルペン チル、オクチル、1-メチルヘプチル、2-メチルヘプチル、3-メチルヘプチル、4-メチルヘプチル、5-メチルヘプチル、6-メチルヘプチル、1-プロピルペンチル、2 ーエチルヘキシル、5,5ージメチルヘキシル、ノニル、3ーメチルオクチル、4ーメチ ルオクチル、5-メチルオクチル、6-メチルオクチル、1-プロピルヘキシル、2-エ チルヘプチル、6,6-ジメチルヘプチル、デシル、1-メチルノニル、3-メチルノニ ル、8-メチルノニル、3-エチルオクチル、3,7-ジメチルオクチル、7,7-ジメ **チルオクチル、ウンデシル、4,8-ジメチルノニル、ドデシル、トリデシル、テトラデ** シル、ペンタデシル、3,7,11-トリメチルドデシル、ヘキサデシル、4,8,12 ートリメチルトリデシル、1ーメチルペンタデシル、14-メチルペンタデシル、13, 13-ジメチルテトラデシル、ヘプタデシル、15-メチルヘキサデシル、オクタデシル 、1-メチルヘプタデシル、ノナデシル、アイコシル又は3,7,11,15-テトラメ チルヘキサデシル基のような炭素数1乃至20個の直鎖又は分枝鎖アルキル基であり、好 適には、炭素数2乃至10個のアルキル基である。

#### [0102]

上記において、R<sup>7</sup>の定義における「ヘテロ原子が介在する炭素数2乃至20個のアル キル基」は、前記「炭素数1乃至20個のアルキル基」の内の「炭素数2乃至20個のア ルキル基」が、同一又は異なって、1又は2個の、硫黄原子、酸素原子又は窒素原子で介 在されている基を示し、例えば、メチルチオメチル、1-メチルチオエチル、2-メチル チオエチル、エチルチオメチル、1-メチルチオプロピル、2-メチルチオプロピル、3 ーメチルチオプロピル、2ーエチルチオエチル、2ーメチルー2ーメチルチオエチル、1 ーメチルチオブチル、2ーメチルチオブチル、3ーメチルチオブチル、2ーエチルチオプ ロピル、3-メチル-3-メチルチオプロピル、4-メチルチオペンチル、3-メチルチ オペンチル、2-メチルチオペンチル、1-メチルチオペンチル、3,3-ジメチルチオ ブチル、2, 2-ジメチルチオブチル、1, 1-ジメチルチオブチル、1-メチル-2-メチルチオブチル、1,3ージメチルチオブチル、2,3ージメチルチオブチル、2ーエ チルチオブチル、1-メチルチオヘキシル、2-メチルチオヘキシル、3-メチルチオヘ キシル、4-メチルチオヘキシル、5-メチルチオヘキシル、1-プロピルチオブチル、 4-メチル-4-メチルチオペンチル、1-メチルチオヘプチル、2-メチルチオヘプチ ル、3-メチルチオヘプチル、4-メチルチオヘプチル、5-メチルチオヘプチル、6-メチルチオヘプチル、1-プロピルチオペンチル、2-エチルチオヘキシル、5-メチル -5-メチルチオヘキシル、3-メチルチオオクチル、4-メチルチオオクチル、5-メ チルチオオクチル、6-メチルチオオクチル、1-プロピルチオヘキシル、2-エチルチ オヘプチル、6-メチル-6-メチルチオヘプチル、1-メチルチオノニル、3-メチル チオノニル、8-メチルチオノニル、3-エチルチオオクチル、3-メチル-7-メチル チオオクチル、7,7-ジメチルチオオクチル、4-メチル-8-メチルチオノニル、3 7-ジメチル-11-メチルチオドデシル、4,8-ジメチル-12-メチルチオトリ デシル、1-メチルチオペンタデシル、14-メチルチオペンタデシル、13-メチルー 13-メチルチオテトラデシル、15-メチルチオヘキサデシル、1-メチルチオヘプタ

デシル又は3,7,11-トリメチル-15-メチルチオヘキサデシルのような1又は2 個の硫黄原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基; メチルオキシメチル、1-メチルオキシエチル、2-メチルオキシエチル、エチルオキシ メチル、1-メチルオキシプロピル、2-メチルオキシプロピル、3-メチルオキシプロ ピル、2-エチルオキシエチル、2-メチルー2-メチルオキシエチル、1-メチルオキ シブチル、2-メチルオキシブチル、3-メチルオキシブチル、2-エチルオキシプロピ ル、3-メチル-3-メチルオキシプロピル、4-メチルオキシペンチル、3-メチルオ キシペンチル、2-メチルオキシペンチル、1-メチルオキシペンチル、3,3-ジメチ ルオキシブチル、2,2-ジメチルオキシブチル、1,1-ジメチルオキシブチル、1-メチルー2-メチルオキシブチル、1,3-ジメチルオキシブチル、2,3-ジメチルオ キシブチル、2-エチルオキシブチル、1-メチルオキシヘキシル、2-メチルオキシヘ キシル、3-メチルオキシヘキシル、4-メチルオキシヘキシル、5-メチルオキシヘキ シル、1-プロピルオキシブチル、4-メチルー4-メチルオキシペンチル、1-メチル オキシヘプチル、2-メチルオキシヘプチル、3-メチルオキシヘプチル、4-メチルオ キシヘプチル、5 - メチルオキシヘプチル、6 - メチルオキシヘプチル、1 - プロピルオ キシペンチル、2-エチルオキシヘキシル、5-メチル-5-メチルオキシヘキシル、3 ーメチルオキシオクチル、4ーメチルオキシオクチル、5ーメチルオキシオクチル、6ー メチルオキシオクチル、1ープロピルオキシヘキシル、2-エチルオキシヘプチル、6-メチルー6-メチルオキシヘプチル、1-メチルオキシノニル、3-メチルオキシノニル 、8-メチルオキシノニル、3-エチルオキシオクチル、3-メチル-7-メチルオキシ オクチル、7,7ージメチルオキシオクチル、4ーメチルー8ーメチルオキシノニル、3 , 7-ジメチル-11-メチルオキシドデシル、4, 8-ジメチル-12-メチルオキシ トリデシル、1-メチルオキシペンタデシル、14-メチルオキシペンタデシル、13-メチルー13-メチルオキシテトラデシル、15-メチルオキシヘキサデシル、1-メチ ルオキシヘプタデシル又は3,7,11-トリメチル-15-メチルオキシヘキサデシル のような1又は2個の酸素原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基; エチル、N-エチルアミノメチル、1-(N-メチルアミノ)プロピル、2-(N-メチ チル、2- (N, N-i)メチルアミノ)エチル、1-(N-i)チルアミノ)ブチル、2-i(N-yチルアミノ) ブチル、3-(N-yチルアミノ) ブチル、2-(N-xチルアミ ノ)プロピル、3-(N. N-ジメチルアミノ)プロピル、4-(N-メチルアミノ)ペ ンチル、3-(N-メチルアミノ)ペンチル、<math>2-(N-メチルアミノ)ペンチル、<math>1-(N-yチルアミノ)ペンチル、3-(N,N-i)メチルアミノ)ブチル、2-(N,N-i)-ジメチルアミノ)ブチル、1-( $\mathbb{N}$ , $\mathbb{N}-$ ジメチルアミノ)ブチル、1-メチル-2-(N-メチルアミノ) ブチル、1, 3-ジ (N-メチルアミノ) ブチル、2, 3-ジ (N-χ-𝔭)-メチルアミノ) ブチル、2-(N-エチルアミノ) ブチル、1-(N-メチルアミノ) -(N-メチルアミノ)ヘキシル、5-(N-メチルアミノ)ヘキシル、1-(N-プロ ピルアミノ) ブチル、4-メチル-4-(N-メチルアミノ)ペンチル、1-(N-メチ Nルアミノ) ヘプチル、2-(N-メチルアミノ) ヘプチル、3-(N-メチルアミノ) へ プチル、4- (N-メチルアミノ) ヘプチル、5- (N-メチルアミノ) ヘプチル、6-(N-メチルアミノ) ヘプチル、1- (N-プロピルアミノ) ペンチル、2- (N-エチ ルアミノ) ヘキシル、5 - メチル-5 - (N - メチルアミノ) ヘキシル、3 - (N - メチ ルアミノ) オクチル、4-(N-メチルアミノ) オクチル、5-(N-メチルアミノ) オ クチル、6-(N-メチルアミノ) オクチル、1-(N-プロピルアミノ) ヘキシル、2- (N-エチルアミノ) ヘプチル、6-メチル-6-(N-メチルアミノ) ヘプチル、1-(N-メチルアミノ)ノニル、3-(N-メチルアミノ)ノニル、8-(N-メチルア = ミノ)ノニル、3-(N-エチルアミノ) オクチル、3-メチル-7-(N-メチルアミノ) オクチル、7, 7-ジ (N-メチルアミノ) オクチル、4-メチル-8- (N-メチ ルアミノ)ノニル、3,7ージメチルー11ー(N-メチルアミノ)ドデシル、4,8ージメチルー12ー(N-メチルアミノ)トリデシル、1ー(N-メチルアミノ)ペンタデシル、14ー(N-メチルアミノ)ペンタデシル、13ーメチルー13ー(N-メチルアミノ)テトラデシル、15ー(N-メチルアミノ)へキサデシル、1ー(N-メチルアミノ)へプタデシル又は3,7,11ートリメチルー15ー(N-メチルアミノ)へキサデシルのような1又は2個の窒素原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基であり、好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数2乃至10個のアルキル基であり、更に好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数2乃至5個のアルキル基である。

# [0103]

上記において、 $R^7$ の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数1乃至20個のアルキル基」は、前記「炭素数1乃至20個のアルキル基」が、同一又は異なって、1乃至3個の「アリール基」又は「芳香族複素環基」で置換された基であり、好適には、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数2乃至5個のアルキル基である。

# [0104]

「アリール基」とは、例えば、フェニル、インデニル、ナフチル、フェナンスレニル、アントラセニルのような炭素数5万至14個の芳香族炭化水素基であり、好適には、フェニル基である。

# [0105]

上記「アリール基」は、炭素数3万至10個のシクロアルキル基と縮環していてもよく、例えば、2ーインダニルのような基である。

# [0106]

「芳香族複素環基」とは、硫黄原子、酸素原子又は/及び窒素原子を1乃至3個含む「5乃至7員芳香族複素環基」を示し、例えばフリル、チエニル、ピロリル、アゼピニル、ピラゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チアゾリル、インチアゾリル、1,2,3ーオキサジアゾリル、ピリミジニル、ピラジニルのような芳香族複素環基であり、好適には、窒素原子を少なくとも1個含み、酸素原子又は硫黄原子を含んでいてもよい「5乃至7員複素環基」を示し、例えばピロリル、アゼピニル、ピラゾリル、イミダゾリル、オキサゾリル、イソキサゾリル、チアゾリル、イソチアゾリル、1,2,3ーオキサジアゾリル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアジアゾリル、ピリジル、ピリダジニル、ピリミジニル、ピラジニルのような芳香族複素環基である。

#### $[0\ 1\ 0\ 7\ ]$

上記「5乃至7員複素環基」は、他の環式基と縮環していてもよく、例えば、イソベンゾフラニル、クロメニル、キサンテニル、フェノキサチイニル、インドリジニル、イソインドリル、インダゾリル、プリニル、キノリジニル、イソキノリル、キノリル、フタラジニル、ナフチリジニル、キノキサリニル、キナゾリニル、カルバゾリル、カルボリニル、アクリジニル、イソインドリニルのような基であり、好適には、イソベンゾフラニル、クロメニル、キサンテニル、フェノキサチイニル、インドリジニル、クロメニル、インドリル又はインダゾリルであり、好適には、イソベンゾフラニル、クロメニル、キサンテニル、フェノキサチイニル、インドリジニル、イソインドリル、インドリル又はインダゾリルである。

#### [0108]

上記において、 $R^7$  の定義における「炭素数 2 乃至 2 0 個のアルキニル基」は、例えば、エチニル、2-プロピニル、1-メチルー2-プロピニル、1-エチルー2-プロピニル、2-ブチニル、1-メチルー2-ブチニル、1-エチルー2-ブチニル、3-ブチニル、1-メチルー3-ブチニル、1-メチルー3-ブチニル、2-メチルー3-ブチニル、1-メチルー3-ブチニル、2-ペンチニル、1-メチルー3-ペンチニル、2-メチルー3-ペンチニル、2-メチルー3-ペンチニル、2-メチルー3-ペンチニル、2-メチルー3-ペンチニル、2-メチルー3-ペンチニル、2-

ーヘキシニル、2ーヘプチニル、3ーヘプチニル、4ーヘプチニル、5ーヘプチニル、6 ーヘプチニル、1ーメチルー5ーヘキシニル、2ーメチルー5ーヘキシニル、3ーメチル -5-ヘキシニル、4-メチル-5-ヘキシニル、5-メチル-3-ヘキシニル、1-プ ロピルー3ーブチニル、4,4ージメチルー2ーペンチニル、7ーオクチニル、1ーメチ ルー6-ヘプチニル、2-メチルー6-ヘプチニル、3-メチルー6-ヘプチニル、4-メチルー6-ヘプチニル、5-メチルー6-ヘプチニル、6-メチルー4-ヘプチニル、 1ープロピルー4ーペンチニル、2ーエチルー5ーヘキシニル、5.5ージメチルー3ー ヘキシニル、7-ノニニル、3-メチル-7-オクチニル、4-メチル-7-オクチニル 、5-メチル-7-オクチニル、6-メチル7-オクチニル、1-プロピル-5-ヘキシ ニル、2-エチル-6-ヘプチニル、6.6-ジメチル-4-ヘプチニル、9-デシニル 、1-メチル-8-ノニニル、3-メチル-8-ノニニル、8-メチル-6-ノニニル、 3-エチル-7-オクチニル、3,7-ジメチル-4-オクチニル、7,7-ジメチルー 5-オクチニル、10-ウンデシニル、4.8-ジメチルー6-ノニニル、11-ドデシ ニル、12-トリデシニル、13-テトラデシニル、14-ペンタデシニル、3,7,1 1ートリメチルー9ードデシニル、15ーヘキサデシニル、4,8,12ートリメチルー 10-トリデシニル、1-メチル-14-ペンタデシニル、14-メチル-12-ペンタ デシニル、13.13-ジメチル-12-テトラデシニル、16-ヘプタデシニル、15 ーメチル13ーヘキサデシニル、17ーオクタデシニル、1ーメチルー16ーヘプタデシ ニル、18-ノナデシニル、19-アイコシニル又は3,7,11,15-テトラメチル -13-ヘキサデシニル基のような炭素数2乃至20個の直鎖又は分枝鎖アルキニル基で あり、好適には、炭素数2乃至10個のアルキニル基であり、更に好適には、炭素数2乃 至5個のアルキニル基である。

# [0109]

上記において、R7の定義における「ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至20個のアル キニル基|は、前述の「炭素数2乃至20個のアルキニル基」の内の「炭素数3乃至20 個のアルキニル基 が、同一又は異なって、1又は2個の、硫黄原子、酸素原子又は窒素 原子で介在されている基を示し、例えば、2-メチルチオエチニル、1-メチルチオー2 ープロピニル、3-メチルチオー1-プロピニル、1-メチルチオー3-ブチニル、2-メチルチオー3-ブチニル、1-エチルチオー2-プロピニル、3-メチルー3-メチル チオー1ープロピニル、4ーメチルチオー2ーペンチニル、3ーメチルチオー4ーペンチ ニル、2-メチルチオー3-ペンチニル、1-メチルチオー3-ペンチニル、3,3-ジ メチルチオー1ーブチニル、2,2ージメチルチオー3ーブチニル、1,1ージメチルチ オー3ーブチニル、1ーメチルー2ーメチルチオー3ーブチニル、2ーエチルチオー3ー ブチニル、1-メチルチオー5-ヘキシニル、2-メチルチオー5-ヘキシニル、3-メ チルチオー5-ヘキシニル、4-メチルチオー5-ヘキシニル、5-メチルチオー3-ヘ キシニル、1ープロピルチオー2ーブチニル、4ーメチルー4ーメチルチオー2ーペンチ ニル、1-メチルチオー6-ヘプチニル、2-メチルチオー6-ヘプチニル、3-メチル チオー6-ヘプチニル、4-メチルチオー6-ヘプチニル、5-メチルチオー6-ヘプチ ニル、6-メチルチオー4-ヘプチニル、1-プロピルチオー4-ペンチニル、2-エチ ルチオー5-ヘキシニル、5-メチルー5-メチルチオー3-ヘキシニル、3-メチルチ オー7ーオクチニル、4ーメチルチオー7ーオクチニル、5ーメチルチオー7ーオクチニ ル、6-メチルチオ-7-オクチニル、1-プロピルチオ-5-ヘキシニル、2-エチル チオー6ーヘプチニル、6ーメチルー6ーメチルチオー4ーヘプチニル、1ーメチルチオ -8-ノニニル、3-メチルチオー8-ノニニル、8-メチルチオー6-ノニニル、3-エチルチオー7ーオクチニル、3ーメチルー7ーメチルチオー4ーオクチニル、7,7一 ジメチルチオー5ーオクチニル、4ーメチルー8ーメチルチオー6ーノニニル、3,7ー ジメチルー11-メチルチオー9-ドデシニル、4,8-ジメチルー12-メチルチオー 10-トリデシニル、1-メチルチオー14-ペンタデシニル、14-メチルチオー12 ーペンタデシニル、13-メチル-13-メチルチオ-11-テトラデシニル、15-メ チルチオー13-ヘキサデシニル、1-メチルチオー16-ヘプタデシニル又は3,7,

11ートリメチルー15ーメチルチオー13ーヘキサデシニルのような1又は2個の硫黄原子で介在されている炭素数3万至20個のアルキニル基;

2-メチルオキシエチニル、1-メチルオキシ-2-プロピニル、3-メチルオキシ-1 ープロピニル、2ーエチルオキシエチニル、1ーメチルオキシー3ーブチニル、2ーメチ ルオキシー3ーブチニル、1ーエチルオキシー2ープロピニル、3ーメチルー3ーメチル オキシー1ープロピニル、4ーメチルオキシー2ーペンチニル、3ーメチルオキシー4ー ペンチニル、2-メチルオキシー4-ペンチニル、1-メチルオキシー4-ペンチニル、 3, 3-ジメチルオキシー1-ブチニル、2, 2-ジメチルオキシー3-ブチニル、1, 1 ージメチルオキシー3 ーブチニル、1 ーメチルー2 ーメチルオキシー3 ーブチニル、2 ーエチルオキシー3ーブチニル、1ーメチルオキシー5ーへキシニル、2ーメチルオキシ -5-ヘキシニル、3-メチルオキシ-5-ヘキシニル、4-メチルオキシ-5-ヘキシ ニル、5-メチルオキシ-3-ヘキシニル、1-プロピルオキシ-3-ブチニル、4-メ チルー4-メチルオキシー2-ペンチニル、1-メチルオキシー6-ヘプチニル、2-メ チルオキシー6-ヘプチニル、3-メチルオキシー6-ヘプチニル、4-メチルオキシー 6-ヘプチニル、5-メチルオキシー6-ヘプチニル、6-メチルオキシー6-ヘプチニ ル、1-プロピルオキシー6-ペンチニル、2-エチルオキシー5-ヘキシニル、5-メ チルー5-メチルオキシー3-ヘキシニル、3-メチルオキシー7-オクチニル、4-メ **チルオキシー7ーオクチニル、5ーメチルオキシー7ーオクチニル、6ーメチルオキシー** 7ーオクチニル、1ープロピルオキシー5ーヘキシニル、2ーエチルオキシー6ーヘプチ ニル、6-メチル-6-メチルオキシ-4-ヘプチニル、1-メチルオキシ-8-ノニニ ル、3-メチルオキシ-8-ノニニル、8-メチルオキシ-6-ノニニル、3-エチルオ キシー7ーオクチニル、3ーメチルー7ーメチルオキシー6ーオクチニル、7.7ージメ チルオキシー5ーオクチニル、4ーメチルー8ーメチルオキシー6ーノニニル、3.7ー ジメチルー11-メチルオキシー9ードデシニル、4.8-ジメチルー12-メチルオキ シー10-トリデシニル、1-メチルオキシー14-ペンタデシニル、14-メチルオキ シー12-ペンタデシニル、13-メチル-13-メチルオキシ-11-テトラデシニル 、15-メチルオキシ-13-ヘキサデシニル、1-メチルオキシ-14-ヘプタデシニ ル又は3、7、11-トリメチル-15-メチルオキシ-13-ヘキサデシニルのような 1又は2個の酸素原子で介在されている炭素数3乃至20個のアルキニル基; 2-(N-x) (Nーメチルアミノ) エチニル、1-(N-x) (Nーメチルアミノ) -2-x ロピニル、3-x(N-メチルアミノ)-1-プロピニル、2-(N-エチルアミノ) エチニル、2-(N

,N-ジメチルアミノ)エチニル、1-(N-メチルアミノ)-3-ブチニル、2-(N- メチルアミノ)-3-ブチニル、3-(N-メチルアミノ)-1-ブチニル、3-(N -エチルアミノ)-1-プロピニル、3-(N, N-ジメチルアミノ)-1-プロピニル 、4-(N-メチルアミノ)-2-ペンチニル、3-(N-メチルアミノ)-4-ペンチ ニル、2-(N-メチルアミノ)-4-ペンチニル、1-(N-メチルアミノ)-4-ペ ンチニル、3-(N, N-i)メチルアミノ)-1-iチニル、2-(N, N-i)メチルア ミノ)-3-ブチニル、1-(N,N-ジメチルアミノ)-3-ブチニル、1-メチル-1-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、2-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、3-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、<math>4-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、5-(N-3) (Nーメチルアミノ) -3-(N-3) (Nープロピルアミノ) -3ーブチニル、4-メチルー4-(N-メチルアミノ)-2-ペンチニル、1-(N-メチ ルアミノ)-6-ヘプチニル、2-(N-メチルアミノ)-6-ヘプチニル、3-(N-メチルアミノ)-6-ヘプチニル、4-(N-メチルアミノ)-6-ヘプチニル、5-( N-メチルアミノ)-6-ヘプチニル、6-(N-メチルアミノ)-6-ヘプチニル、1- (N-プロピルアミノ)-4-ペンチニル、2- (N-エチルアミノ)-5-ヘキシニ ル、5-メチルー5-(N-メチルアミノ)-5-ヘキシニル、3-(N-メチルアミノ ) - 7 - オクチニル、<math>4 - (N - メチルアミノ) - 7 - オクチニル、<math>5 - (N - メチルアミノ) -7 - オクチニル、6 - (N-メチルアミノ) <math>-7 - オクチニル、1 - (N-プロ

## [0110]

上記において、 $R^7$  の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数 2 乃至 2 0 個のアルキニル基」は、前述の「炭素数 2 乃至 2 0 個のアルキニル基」が、同一又は異なって、1 乃至 3 個の、前述の「アリール基」又は前述の「芳香族複素環基」で置換された基を示し、好適には、アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数 2 乃至 5 個のアルキニル基であり、例えば、2-フェニルエチニル、3-フェニルー1-プロピニル、1-フェニルー2-プロピニル、3-(4-メチルフェニル)-1-プロピニル、4-フェニルー2-プロピニル、3-フェニルー1-プロピニル、4-(4-メチルフェニル)-2-ブチニル、5-フェニルー3-ペンチニル、4-フェニルー2-ペンチニル、3-フェニルー1-ペンチニルである。

## [0111]

上記において、R<sup>7</sup>の定義における「炭素数2乃至20個のアルケニル基」は、例えば 、エテニル、2ープロペニル、1ーメチルー2ープロペニル、2ーメチルー2ープロペニ ル、2-エチル-2-プロペニル、2-ブテニル、1-メチル-2-ブテニル、2-メチ ルー2ーブテニル、1ーエチルー2ーブテニル、3ーブテニル、1ーメチルー3ーブテニ ル、2-メチル-3-ブテニル、1-エチル-3-ブテニル、2-ペンテニル、1-メチ ルー2ーペンテニル、2ーメチルー2ーペンテニル、3ーペンテニル、1ーメチルー3ー ペンテニル、2-メチル-3-ペンテニル、4-ペンテニル、1-メチル-4-ペンテニ ル、2-メチル-4-ペンテニル、2-ヘキセニル、3-ヘキセニル、4-ヘキセニル、 5-ヘキセニル、6-ヘプテニル、1-メチル-5-ヘキセニル、2-メチル-5-ヘキ セニル、3-メチル-5-ヘキセニル、4-メチル-5-ヘキセニル、5-メチル-5-ヘキセニル、1ープロピルー3ーブテニル、4、4ージメチルー2ーペンテニル、7ーオ クテニル、1-メチル-6-ヘプテニル、2-メチル-6-ヘプテニル、3-メチル-6 ーヘプテニル、4ーメチルー6ーヘプテニル、5ーメチルー6ーヘプテニル、6ーメチル -6-ヘプテニル、1-プロピル-4-ペンテニル、2-エチル-5-ヘキセニル、5, 5-ジメチル-3-ヘキセニル、8-ノネニル、3-メチル-7-オクテニル、4-メチ ルー7ーオクテニル、5ーメチルー7ーオクテニル、6ーメチルー7ーオクテニル、1ー プロピルー5ーヘキセニル、2ーエチルー6ーヘプテニル、6,6ージメチルー4ーヘプ テニル、9-デセニル、1-メチル-8-ノネニル、3-メチル-8-ノネニル、8-メ チルー8-ノネニル、3-エチルー7-オクテニル、3,7-ジメチルー7-オクテニル 、7,7-ジメチル-7-オクテニル、10-ウンデセニル、4,8-ジメチル-8-ノ ネニル、9-ドデセニル、12-トリデセニル、13-テトラデセニル、14-ペンタデ セニル、3,7,11-トリメチルー11-ドデセニル、15-ヘキサデセニル、4,8 12-トリメチル-12-トリデセニル、1-メチル-14-ペンタデセニル、14-メチルー14ーペンタデセニル、13,13ージメチルー13ーテトラデセニル、16ー

ヘプタデセニル、15-メチルー15-ヘキサデセニル、17-オクタデセニル、1-メチルー16-ヘプタデセニル、18-ノナデセニル、19-アイコセニル又は3, 7, 1, 15-テトラメチルー15-ヘキサデセニル基のような炭素数2乃至20の直鎖又は分枝鎖アルケニル基であり、好適には、炭素数2乃至10個のアルケニル基である。

#### $[0\ 1\ 1\ 2]$

上記において、R<sup>7</sup> の定義における「ヘテロ原子が介在する炭素数3乃至20個のアル ケニル基」は、前記「炭素数2乃至20個のアルケニル基」の内の「炭素数3乃至20個 のアルケニル基」が、同一又は異なって、1又は2個の、硫黄原子、酸素原子又は窒素原 子で介在されている基を示し、例えば、1-メチルチオエテニル、2-メチルチオエテニ ル、1-メチルチオー2-プロペニル、2-メチルチオー2-プロペニル、3-メチルチ オー1ープロペニル、2ーエチルチオエテニル、2ーメチルー2ーメチルチオエテニル、 1-メチルチオー3-ブテニル、2-メチルチオー3-ブテニル、3-メチルチオー3-ブテニル、2-エチルチオ-2-プロペニル、3-メチル-3-メチルチオ-1-プロペ ニル、4-メチルチオー4-ペンテニル、3-メチルチオー4-ペンテニル、2-メチル チオー4ーペンテニル、1ーメチルチオー4ーペンテニル、3,3ージメチルチオー1ー ブテニル、2.2ージメチルチオー3ーブテニル、1,1ージメチルチオー3ーブテニル 、1-メチル-2-メチルチオ-3-ブテニル、1,3-ジメチルチオ-3-ブテニル、 2. 3-ジメチルチオー3-ブテニル、2-エチルチオー3-ブテニル、1-メチルチオ -5-ヘキセニル、2-メチルチオ-5-ヘキセニル、3-メチルチオ-5-ヘキセニル 、4-メチルチオー5-ヘキセニル、5-メチルチオー5-ヘキセニル、1-プロピルチ オー3ーブテニル、4ーメチルー4ーメチルチオー4ーペンテニル、1ーメチルチオー6 ーヘプテニル、2ーメチルチオー6ーヘプテニル、3ーメチルチオー6ーヘプテニル、4 ーメチルチオー6ーヘプテニル、5ーメチルチオー6ーヘプテニル、6ーメチルチオー6 ーヘプテニル、1ープロピルチオー4ーペンテニル、2ーエチルチオー5ーヘキセニル、 5-メチル-5-メチルチオ-5-ヘキセニル、3-メチルチオ-7-オクテニル、4-メチルチオー7ーオクテニル、5ーメチルチオー7ーオクテニル、6ーメチルチオー7ー オクテニル、1ープロピルチオー5ーヘキセニル、2ーエチルチオー6ーヘプテニル、6 ーメチルー6ーメチルチオー6ーヘプテニル、1ーメチルチオー8ーノネニル、3ーメチ ルチオー8-ノネニル、8-メチルチオー8-ノネニル、3-エチルチオー7-オクテニ ル、3-メチル-7-メチルチオー7-オクテニル、7,7-ジメチルチオー7-オクテ ニル、4-メチル-8-メチルチオ-8-ノネニル、3,7-ジメチル-11-メチルチ ーメチルチオー14ーペンタデセニル、14ーメチルチオー14ーペンタデセニル、13 ーメチルー13-メチルチオー13-テトラデセニル、15-メチルチオー15-ヘキサ デセニル、1-メチルチオ-16-ヘプタデセニル又は3,7,11-トリメチル-15 ーメチルチオー15-ヘキサデセニルのような1又は2個の硫黄原子で介在されている炭 素数3乃至20個のアルケニル基;

ニル、1-メチルオキシー6-ヘプテニル、2-メチルオキシー6-ヘプテニル、3-メ チルオキシー6-ヘプテニル、4-メチルオキシー6-ヘプテニル、5-メチルオキシー 6-ヘプテニル、6-メチルオキシ-6ヘプテニル、1-プロピルオキシー4-ペンテニ ル、2-エチルオキシ-5-ヘキセニル、5-メチル-5-メチルオキシ-5-ヘキセニ ル、3-メチルオキシ-7-オクテニル、4-メチルオキシ-7-オクテニル、5-メチ ルオキシー7-オクテニル、6-メチルオキシー7-オクテニル、1-プロピルオキシー 5-ヘキセニル、2-エチルオキシー6-ヘプテニル、6-メチルー6-メチルオキシー 6-ヘプテニル、1-メチルオキシ-8-ノネニル、3-メチルオキシ-8-ノネニル、 8-メチルオキシ-8-ノネニル、3-エチルオキシ-7-オクテニル、3-メチル-7 ーメチルオキシー7-オクテニル、7,7-ジメチルオキシー7-オクテニル、4-メチ ルー8-メチルオキシー8-ノネニル、3,7-ジメチル-11-メチルオキシー11-ドデセニル、4、8-ジメチル-12-メチルオキシ-12-トリデセニル、1-メチル オキシー14ーペンタデセニル、14ーメチルオキシー14ーペンタデセニル、13ーメ チルー13-メチルオキシー11-テトラデセニル、15-メチルオキシー15-ヘキサ デセニル、1ーメチルオキシー16ーヘプタデセニル又は3,7,11ートリメチルー1 5-メチルオキシー15-ヘキサデセニルのような1又は2個の酸素原子で介在されてい る炭素数3乃至20個のアルケニル基;

1-(N-メチルアミノ) エテニル、2-(N-メチルアミノ) エテニル、1-(N-メチルアミノ) -2 - プロペニル、2 - (N-メチルアミノ) <math>-2 - プロペニル、3 - (N-メチルアミノ)-2-プロペニル、2-(N-エチルアミノ)エテニル、2-(N, N-ジメチルアミノ) エテニル、1-(N-メチルアミノ)-3-ブテニル、2-(N-メ チルアミノ)-3-ブテニル、3-(N-メチルアミノ)-3-ブテニル、2-(N-エ チルアミノ) -2-プロペニル、3-(N, N-ジメチルアミノ) -2-プロペニル、4- (N-メチルアミノ) <math>-4 -ペンテニル、3 - (N-メチルアミノ) <math>-4 -ペンテニル 、2-(N-メチルアミノ)-4-ペンテニル、1-(N-メチルアミノ)-4-ペンテ ニル、3-(N, N-ジメチルアミノ)-3-ブテニル、<math>2-(N, N-ジメチルアミノ)) - 3 -ブテニル、1 - (N, N -ジメチルアミノ) - 3 -ブテニル、1 -メチル- 2 -(N-メチルアミノ) - 3 - ブテニル、<math>1,3 - ジ(N-メチルアミノ) - 3 - ブテニル、2、3-ジ(N-メチルアミノ)-3-ブテニル、2-(N-エチルアミノ)-3-ブ テニル、1-(N-メチルアミノ)-5-ヘキセニル、<math>2-(N-メチルアミノ)-5-ヘキセニル、3-(N-メチルアミノ)-5-ヘキセニル、4-(N-メチルアミノ)-5-ヘキセニル、5- (N-メチルアミノ) -5-ヘキセニル、1- (N-プロピルアミ J) - 3 -ブテニル、4 -メチル- 4 -(N -メチルアミJ)- 4 -ペンテニル、1 -( N-メチルアミノ)-6-ヘプテニル、2-(N-メチルアミノ)-6-ヘプテニル、3-(N-メチルアミノ) - 6 - ヘプテニル、<math>4 - (N-メチルアミノ) - 6 - ヘプテニル、5-(N-メチルアミノ)-6-ヘプテニル、6-(N-メチルアミノ)-6-ヘプテ  $= \lambda$ 、1 - (N - プロピルアミノ) - 4 - ペンテニル、<math>2 - (N - x + y) - 5 - yヘキセニル、5-メチル-5-(N-メチルアミノ)-3-ヘキセニル、3-(N-メチ ルアミノ) -7 - オクテニル、4 <math>- (N - メチルアミノ) -7 - オクテニル、5 - (N -メチルアミノ)-7ーオクテニル、6ー(Nーメチルアミノ)-7ーオクテニル、1ー( N-プロピルアミノ)-5-ヘキセニル、2-(N-エチルアミノ)-6-ヘプテニル、 6 -メチル-6 - (N -メチルアミノ) - 6 -ヘプテニル、1 - (N -メチルアミノ) -8-ノネニル、3-(N-メチルアミノ)-8-ノネニル、8-(N-メチルアミノ)-8-ノネニル、3-(N-エチルアミノ)-7-オクテニル、3-メチル-7-(N-メ チルアミノ) -7 - オクテニル、7 , 7 - ジ( $\mathbb{N}$  - メチルアミノ)- 5 - オクテニル、4-メチル-8-(N-メチルアミノ)-8-ノネニル、3,7-ジメチル-11-(N-12-トリデセニル、1-(N-メチルアミノ)-14-ペンタデセニル、14-(N-メチルアミノ) -14 -ペンタデセニル、13 -メチル-13 - (N -メチルアミノ) -13-テトラデセニル、15-(N-メチルアミノ)-15-ヘキサデセニル、1-(N ーメチルアミノ) -16 - ヘプタデセニル又は3,7,11-トリメチルー15-(N-メチルアミノ) -15 - ヘキサデセニルのような1又は2個の窒素原子で介在されている炭素数3万至20個のアルケニル基であり、好適には、ヘテロ原子が介在する炭素数3万至10個のアルケニル基である。

## [0113]

上記において、 $R^7$  の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換された炭素数 2 乃至 2 0 個のアルケニル基」は、前記「炭素数 2 乃至 2 0 個のアルケニル基」が、同一又は異なって、1 乃至 3 個の、前記「アリール基」又は前記「芳香族複素環基」で置換された基であり、例えば、2-フェニルエテニル、3-フェニル-1-プロペニル、1-フェニル-2-プロペニル、3-(4-メチルフェニル)-1-プロペニル、4-フェニル-2-ブテニル、3-フェニル-1-ブテニル、4-(4-メチルフェニル)-2-ブテニル、5-フェニル-3-ペンテニル、4-フェニル-2-ペンテニルである。

#### [0114]

上記において、 $R^7$ の定義における「アリール基又は芳香族複素環基で置換されたヘテ 口原子が介在する炭素数1乃至20個のアルキル基」は、前記「ヘテロ原子が介在する炭 素数2乃至20個のアルキル基」が、同一又は異なって、1又は3個の、前記「アリール 基」又は前記「芳香族複素環基」で置換された基を示し、例えば、1-フェニルチオエチ ル、2-フェニルチオエチル、1-フェニルチオー2-プロピル、2-フェニルチオー2 ープロピル、3ーフェニルチオー1ープロピル、2ー(4ーメチルフェニル)チオエチル 、2-メチルー2-フェニルチオエチル、1-フェニルチオ-3-ブチル、2-フェニル チオー3ーブチル、3ーフェニルチオー3ーブチル、2ー(4ーメチルフェニル)チオー 2ープロピル、3ーメチルー3ーフェニルチオー1ープロピル、4ーフェニルチオー4ー ペンチル、3-フェニルチオー4-ペンチル、2-フェニルチオー4-ペンチル、1-フ エニルチオー4ーペンチル、3,3ージフェニルチオー1ーブチル、2,2ージフェニル チオー3ーブチル、1,1ージフェニルチオー3ーブチル、1ーメチルー2ーフェニルチ オー3ーブチル、1,3ージフェニルチオー3ーブチル、2,3ージフェニルチオー3ー ブチル、2-(4-メチルフェニル)チオー3-ブチル、1-フェニルチオー5-ヘキシ ル、2-フェニルチオー5-ヘキシル、3-フェニルチオー5-ヘキシル、4-フェニル チオー5-ヘキシル、5-フェニルチオー5-ヘキシル、1-(4-エチルフェニル)チ オー3-ブチル、4-メチルー4-フェニルチオー4-ペンチル、1-フェニルチオー6 ーヘプチル、2-フェニルチオー6-ヘプチル、3-フェニルチオー6-ヘプチル、4-フェニルチオー6-ヘプチル、5-フェニルチオー6-ヘプチル、6-フェニルチオー6 ーヘプチル、1-(4-エチルフェニル)チオ-4-ペンチル、2-(4-メチルフェニ ル)チオー5ーヘキシル、5ーメチルー5ーフェニルチオー5ーヘキシル、3ーフェニル チオー7-オクチル、4-フェニルチオー7-オクチル、5-フェニルチオー7-オクチ ル、6-フェニルチオー7ーオクチル、1-(4-エチルフェニル)チオー5-ヘキシル 、2-(4-メチルフェニル)チオー6-ヘプチル、6-メチル-6-フェニルチオー6 ーヘプチル、1ーフェニルチオー8ーノニル、3ーフェニルチオー8ーノニル、8ーフェ ニルチオー8-ノニル、3-(4-メチルフェニル)チオー7-オクチル、3-メチル-7-フェニルチオー7-オクチル、7, 7-ジフェニルチオー7-オクチル、4-メチル -8-フェニルチオー8-ノニル、3,7-ジメチル-11-フェニルチオー11-ドデ シル、4,8-ジメチルー12-フェニルチオー12-トリデシル、1-フェニルチオー 14-ペンタデシル、14-フェニルチオー14-ペンタデシル、13-メチル-13-フェニルチオー13ーテトラデシル、15-フェニルチオー15-ヘキサデシル、1-フ ェニルチオー16-ヘプタデシル又は3,7,11-トリメチルー15-フェニルチオー 15-ヘキサデシルのようなアリール基置換された1又は2個の硫黄原子で介在されてい る炭素数2乃至20個のアルキル基:

1-フェニルオキシエチル、2-フェニルオキシエチル、1-フェニルオキシー2-プロピル、2-フェニルオキシー2-プロピル、3-フェニルオキシー2-プロピル、2-エ

チルオキシエチル、2-メチルー2-フェニルオキシエチル、1-フェニルオキシ-3-ブチル、2-フェニルオキシー3-ブチル、3-フェニルオキシー3-ブチル、2-エチ ルオキシー2ープロピル、3ーメチルー3ーフェニルオキシー2ープロピル、4ーフェニ ルオキシー4ーペンチル、3ーフェニルオキシー4ーペンチル、2ーフェニルオキシー4 ーペンチル、1ーフェニルオキシー4ーペンチル、3,3ージフェニルオキシー3ーブチ ル、2,2-ジフェニルオキシー3-ブチル、1,1-ジフェニルオキシー3-ブチル、 1-メチル-2-フェニルオキシ-3-ブチル、1,3-ジフェニルオキシ-3-ブチル 、2,3-ジフェニルオキシ-3-ブチル、2-(4-メチルフェニル)オキシ-3-ブチル、1-フェニルオキシ-5-ヘキシル、2-フェニルオキシ-5-ヘキシル、3-フェ ニルオキシ-5-ヘキシル、4-フェニルオキシ-5-ヘキシル、5-フェニルオキシ-5-ヘキシル、1-(4-エチルフェニル)オキシ-3-ブチル、4-メチル-4-フェニ ルオキシー4ーペンチル、1ーフェニルオキシー6ーヘプチル、2ーフェニルオキシー6 ーヘプチル、3ーフェニルオキシー6ーヘプチル、4ーフェニルオキシー6ーヘプチル、 5-フェニルオキシ-6-ヘプチル、<math>6-フェニルオキシ-6-ヘプチル、<math>1-(4-x)、5-メチル-5-フェニルオキシ-5-ヘキシル、3-フェニルオキシ-7-オクチル 、4-フェニルオキシ-7-オクチル、5-フェニルオキシ-7-オクチル、6-フェニ ルオキシー7-オクチル、1-(4-エチルフェニル)オキシー5-ヘキシル、2-(4-メチルフェニル)オキシー6-ヘプチル、6-メチルー6-フェニルオキシー6-ヘプチ ル、1-フェニルオキシ-8-ノニル、3-フェニルオキシ-8-ノニル、8-フェニル オキシー8-ノニル、3-(4-メチルフェニル)オキシー7-オクチル、3-メチルー7 ーフェニルオキシー7ーオクチル、7,7ージフェニルオキシー7ーオクチル、4ーメチ ルー8-フェニルオキシー8-ノニル、3,7-ジメチル-11-フェニルオキシ-11 ードデシル、4,8-ジメチルー12-フェニルオキシー12-トリデシル、1-フェニ ルオキシー14ーペンタデシル、14-フェニルオキシー14-ペンタデシル、13-メ チルー13-フェニルオキシー11-テトラデシル、15-フェニルオキシー15-ヘキ サデシル、1-フェニルオキシー16-ヘプタデシル又は3、7、11-トリメチルー1 5-フェニルオキシー15-ヘキサデシルのようなアリール基置換された1又は2個の酸 素原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基: 1-(N-フェニルアミノ) エチル、2-(N-フェニルアミノ) エチル、1-(N-フエニルアミノ) -2 -プロピル、2 - (N-フェニルアミノ) -2 -プロピル、3 - (N-フェニルアミノ) - 2 - プロピル、2 - [N - (4 - メチルフェニル) アミノ]エチル、2-(N, N-ジフェニルアミノ)エチル、1-(N-フェニルアミノ)-3-ブチル、2-[N-(4-メチルフェニル)アミノ]-2-プロピル、<math>3-(N,N-ジフェニルアルアミノ)-4-ペンチル、2-(N-フェニルアミノ)-4-ペンチル、1-(N-フ

 $2-(N-7) - 3-\sqrt{1} - 2-\sqrt{1} -$ 

ル、5-メチルー5-(N-フェニルアミノ)-3-ヘキシル、3-(N-フェニルアミ ノ) - 7 - オクチル、4 - (N - フェニルアミノ) - 7 - オクチル、5 - (N - フェニル アミノ) -7 - オクチル、6 - (N - フェニルアミノ) -7 - オクチル、1 - [N - (4-6 - ヘプチル、6 - メチル -6 - (N - フェニルアミノ) -6 - ヘプチル、1 - (N -フェニルアミノ) -8-ノニル、3- (N-フェニルアミノ) -8-ノニル、8- (N-フェニルアミノ) - 8 - ノニル、3 - [N - (4 - メチルフェニル)アミノ] - 7 - オクチ ル、3-メチル-7-(N-フェニルアミノ)-7-オクチル、7, 7-ジ(N-フェニ 12-(N-フェニルアミノ)-12-トリデシル、<math>1-(N-フェニルアミノ)-14-ペンタデシル、14-(N-)フェニルアミノ)-14-ペンタデシル、13-メチルー 15-ヘキサデシル、1- (N-フェニルアミノ) -16-ヘプタデシル又は3, 7, 11-トリメチル-15- (N-フェニルアミノ) -15-ヘキサデシルのようなアリール 基置換された1又は2個の窒素原子で介在されている炭素数2乃至20個のアルキル基で ある。

## [0115]

上記において、 $R^7$ の定義における「炭素数2乃至20個のシクロアルキル基」は、例えば、前記「シクロアルキル基」、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル基のような低級シクロアルキル基であり、好適には、シクロプロピル基である。

## [0116]

第C1工程

第C1工程は、一般式(X)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(VIII)を有する化合物の一方のヒドロキシ基のみを、不活性溶媒の存在又は非存在下、リパーゼの存在下に、一般式(IX)を有する化合物を用いて選択的にアシル化することにより行なわれる。

#### [0117]

上記反応において使用される「リパーゼ」は、特に限定はなく、原料化合物の種類により最適なものが異なるが、好適には、Pseudomonas sp.、Pseudomonas fluorescens、Pseudomonas cepacia、Chromobacterium viscosum、Aspergillus niger、Aspergillus oryzae、Candida antarctica、Candida cylindracea、Candida lipolytica、Candida rugosa、Candida utilis、Penicillium roqueforti、Rhizopus arrhizus、Rhizopus delemar、Rhizopus javanicus、Rhizomucor miehei、Rhizopus niveus、Humicola lanuginosa、Mucor javanicus、Mucor miehei、Thermus aquaticus、Thermus flavus、Thermus thermophilus等やhuman pancreas、hog pancreas、porcine pancreas、wheat germ由来のリパーゼであり、更に好適には、Pseudomonas sp.を固定化したものであり、例えば、immobilized lipase from Pseudomonas sp.(TOYOBO社製)である。酵素は部分的に又は完全に精製して用いることができるばかりではなく、固定化した形態で使用することができる。

#### [0118]

上記反応において使用される一般式(IX)を有する化合物において好適な化合物としては、原料化合物の種類により最適なものが異なるが、n-ヘキサン酸 ビニルエステル、n-ヘプタン酸 ビニルエステル、n-ペンタン酸 ビニルエステル、酢酸 ビニルエステル等の直鎖状脂肪族カルボン酸 ビニルエステルであり、更に好適には、n-ヘキサン酸 ビニルエステルである。

#### [0119]

上記反応において使用される不活性溶媒は、特に限定はされないが、一般式(IX)を有する化合物のみでも良いし、また原料化合物の種類により最適なものが異なるが、各種有機溶媒、含水有機溶媒を使用することができ、好適には、ジイソプロピルエーテル、 t

ーブチルメチルエーテル、ジエチルエーテル、テトラヒドロフランのようなエーテル類;n-ヘキサン、n-ペンタンのような脂肪族炭化水素類;ベンゼン、トルエンのような芳香族炭化水素類;又はジクロロメタン、1, 2-ジクロロエタンのようなハロゲン化炭化水素類であり、更に好適には、エーテル類であり、特に好適には、ジイソプロピルエーテル又はt-ブチルメチルエーテルである。

## [0120]

反応温度は、原料化合物、使用される溶媒、使用されるリパーゼの種類等によって異なるが、通常、-50  $\mathbb{C}$   $\mathbb{C$ 

## [0121]

反応時間は、原料化合物、使用される溶媒、使用されるリパーゼ、及び、反応温度等によって異なるが、通常、15分乃至150時間であり、好適には、30分乃至24時間である。

## [0122]

第C2工程

第C2工程は、一般式(XI)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、酸化剤の存在下、一般式(X)を有する化合物を酸化することにより行なわれる。

## [0123]

上記反応における酸化反応としては、一級アルコールからアルデヒドを生成する酸化反応であれば、特に限定はされないが、例えば、ジクロロメタン中、ピリジン及びクロム酸を用いて行われるCollins酸化;ジクロロメタン中、塩化クロム酸ピリジニウム(PCC)を用いて行われるPCC酸化;ジクロロメタン中、二クロム酸ピリジニウム(PDC)を用いて行われるPDC酸化;ジクロロメタン中、親電子剤(例えば無水酢酸、無水トリフルオロ酢酸、塩化チオニル、塩化スルフリル、塩化オキザリル、ジシクロヘキシルカルボジイミド、ジフェニルケテンーpートリルイミン、N,Nージエチルアミノアセチレン、三酸化硫黄・ピリジン錯体など)及びジメチルスルホキシド(DMSO)を用いて行われる、Swern酸化のような、DMSO酸化又はジクロロメタン若しくはベンゼン中、二酸化マンガンを用いて行われる二酸化マンガン酸化などであり、好適には、PCC酸化、PDC酸化又はSwern酸化である。

#### [0124]

反応温度は、原料化合物、溶媒、酸化剤の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至80℃で行われ、好適には、-78℃乃至30℃である。

#### [0125]

反応時間は、原料化合物、溶媒、酸化剤の種類、反応温度等によって異なるが、通常10分間乃至48時間であり、好適には、30分間乃至24時間である。

### [0126]

第C3工程

第C3工程は、一般式(XIII)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、塩基の存在下、一般式(XI)を有する化合物に、一般式(XII)を有する化合物を反応させることにより行われる。

#### [0127]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;又はホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類であり、好適には、エーテル類であり、更に好適には、テトラヒドロフランである。

### [0128]

上記反応に使用される塩基としては、特に限定はされないが、例えば、メチルリチウム 、エチルリチウム、プロピルリチウム、ブチルリチウムのようなアルキルリチウム類;炭 酸リチウム、炭酸ナトリウム、炭酸カリウムのようなアルカリ金属炭酸塩類;炭酸水素リチウム、炭酸水素ナトリウム、炭酸水素カリウムのようなアルカリ金属重炭酸塩類;水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類;水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムのようなアルカリ金属水酸化物類;リチウムメトキシド、ナトリウムメトキシド、カリウム t- ブトキシドのようなアルカリ金属アルコキシド類;又はトリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、ピリジン、4-(N,N-ジメチルアミノ)ピリジン、N,N-ジメチルアニリン、N,N-ジエチルアニリン、1,5-ジアザビシクロ[4.3.0]ノナー5-エン、1,4-ジアザビシクロ[2.2.2]オクタン(DABCO)、1,8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン(DBU)のような有機アミン類であり、好適には、アルカリ金属アルコキシド類であり、更に好適には、カリウムt- ブトキシドである。

#### [0129]

#### [0130]

反応時間は、原料化合物、溶媒、塩基、反応温度等により異なるが、通常、15分乃至48時間(好適には、30分間乃至8時間)である。

#### [0131]

第C4工程

第C4工程は、一般式(XIV)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、塩基の存在下、一般式(XIII)を有する化合物を加水分解することにより行われる

## [0132]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;水;又は上記溶媒の混合溶媒或いは上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、アルコール類とエーテル類と水との混合溶媒またはアルコール類と水との混合溶媒であり、更に好適には、メタノールとテトラヒドロフランと水との混合溶媒又はメタノールと水との混合溶媒である。

### [0133]

上記反応に使用される塩基は、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、前述のA法第A3工程において使用されるものと同様のものであり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化ナトリウムである。

#### [0134]

反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至 150℃であり、好適には、-50℃乃至100℃であり、更に好適には、室温付近であ る。

#### [0135]

反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、通常、15分乃至48時間であり、好適には、30分間乃至6時間である。

#### [0136]

第C5工程

第C5工程は、一般式(XV)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、一般式(XIV)を有する化合物を塩基と反応させることにより行われる。

## [0137]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノール、ロープロパノール、イソプロパノール、ローブタノール、イソブタノール、はーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ホルムアミド、N, Nージメチルホルムアミド、N, Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;水;又は上記溶媒の混合溶媒或いは上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、エーテル類又はアミド類であり、更に好適には、テトラヒドロフランである。

#### [0138]

上記反応に使用される塩基は、通常の反応において塩基として使用されるものであれば、特に限定はされないが、例えば、前述のA法第A3工程において使用されるものと同様のものであり、好適には、金属アルコキシド類であり、更に好適には、カリウムーtーブトキシドである。

## [0139]

反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78  $\bigcirc$  乃至 150  $\bigcirc$  で行われ、好適には、-50  $\bigcirc$  乃至 100  $\bigcirc$  であり、更に好適には、0  $\bigcirc$  乃至室温である。

### [0140]

反応時間は、原料化合物、溶媒、塩基、反応温度等により異なるが、通常、15分乃至48時間であり、好適には、30分間乃至8時間である。

### [0141]

本第C5工程は、また、一般式(XIV)を有する化合物のアミノ基の保護基を脱保護した後、N, N – カルボニルジイミダゾールや炭酸ジメチル、炭酸ジエチルのようなアシル化剤と反応させることによっても行なうことができる。

#### [0142]

#### 第C6工程

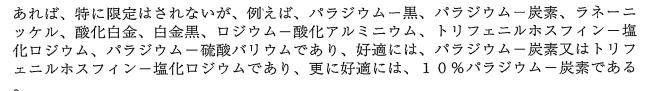
第C6工程は、一般式(II)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、 還元剤の存在下、一般式(XV)を有する化合物を還元することにより行なわれ、好適に は、水素雰囲気下、接触還元することにより行われる。

#### [0143]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;ホルムアミド、N,Nージメチルホルムアミド、N,Nージメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;メタノール、エタノール、ロープロパノール、イソプロパノール、ローブタノール、イソアタノール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;ギ酸又は酢酸のような有機酸類;塩酸水、硫酸水のような無機酸水溶液類;又は水或いは上記溶媒と水との混合溶媒である。好適には、アルコール類又はエーテル類であり、更に好適には、メタノールである。

#### [0144]

上記反応に使用される還元剤としては、通常の接触還元反応において使用されるもので



#### [0145]

水素圧は、特に限定はされないが、通常、1万至10気圧であり、好適には、1気圧である。

## [0146]

反応温度は、原料化合物、溶媒、還元剤の種類等によって異なるが、通常、-20 ℃乃至 200 ℃であり、好適には、0 ℃乃至 100 ℃であり、更に好適には、20 ℃乃至 30 ℃である。

#### [0147]

反応時間は、主に反応温度、原料化合物、反応試薬又は使用される溶媒の種類によって 異なるが、通常、5分間乃至96時間であり、好適には、15分間乃至24時間であり、 更に好適には、30分間乃至2時間である。

### [0148]

第C7工程

第C7工程は、一般式(XVI)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、塩基の存在下、一般式(II)を有する化合物を加水分解することにより行われる。

## [0149]

上記反応に使用される不活性溶媒は、特に限定はされないが、例えば、前述の第A3工程において使用されるものと同様のものであり、好適には、アルコール類とエーテル類との混合溶媒またはアルコール類と水との混合溶媒であり、更に好適には、メタノールとテトラヒドロフランと水との混合溶媒又はメタノールと水との混合溶媒である。

#### [0150]

上記反応に使用される塩基は、目的の加水分解反応以外に作用しないものであれば、特に限定はされないが、例えば、前述のA法第A3工程において使用されるものと同様のものであり、好適には、アルカリ金属水酸化物類であり、更に好適には、水酸化カリウム又は水酸化ナトリウムである。

## [0151]

反応温度は、原料化合物、溶媒、塩基の種類等によって異なるが、通常、-78℃乃至200℃であり、好適には、0℃乃至180℃であり、更に好適には、20℃乃至120℃である。

## [0152]

反応時間は、原料化合物、塩基、溶媒、反応温度等により異なるが、好適には、15分 乃至10日間であり、更に好適には、2時間乃至5日間である。

#### [0153]

第C8工程

第C8工程は、一般式(III)を有する化合物を製造する工程であり、不活性溶媒中、一般式(XVI)を有する化合物のヒドロキシ基とアミノ基を保護することにより行われる。

#### [0154]

ヒドロキシ基及びアミノ基を保護する方法は、一般に有機合成化学の技術において周知の方法、例えば、Protective Groups in Organic Synthesis (Third Edition, 1999, John Wiley & Sons, Inc.社発行)に記載された方法により行なうことができる。

#### [0155]

アミノ基を保護する方法としては、例えば、一般式(XVI)を有する化合物を、不活性溶媒中(好適には、ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエー

テル類;又はメタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類)、塩基(好適には、トリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、Nーメチルモルホリン、ピリジンのような有機アミン類)の存在下又は非存在下、下記化合物

 $R^4 - Q$ 又は $R^5 - Q$ 

[上記式中、R<sup>4</sup>、R<sup>5</sup>及びQは、前述したものと同意義を示す。]

と、-78 ℃乃至150 ℃、好適には、-50 ℃乃至100 ℃、特に好適には、室温付近で、15 分間乃至48 時間、好適には、30 分間反応させることにより行なわれる。

#### [0156]

ヒドロキシ基を保護する方法としては、例えば、化合物(XVI)を、不活性溶媒中(好適には、クロロホルム、ジクロロメタン、1,2ージクロロエタン、四塩化炭素のようなハロゲン化炭化水素類;ホルムアミド、ジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、ヘキサメチルリン酸トリアミドのようなアミド類;又はジメチルスルホキシドのようなスルホキシド類)、塩基の存在下(好適には、水素化リチウム、水素化ナトリウム、水素化カリウムのようなアルカリ金属水素化物類;又はトリエチルアミン、トリブチルアミン、ジイソプロピルエチルアミン、N-メチルモルホリン、ピリジンのような有機アミン類)、下記化合物

## $R^6 - Q$

[上記式中、R<sup>6</sup> とQは、前述したものと同意義を示す。]

と、-78 ℃乃至150 ℃、好適には、-50 ℃乃至100 ℃、最も好適には、室温付近で、15 分間乃至48 時間、好適には、30 分間反応させることにより行なわれる。

## [0157]

アミノ基の保護化とヒドロキシ基の保護化は、順不同で希望する反応を順次実施することができる。

#### [0158]

C法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLHー20(ファルマシア社製)、アンバーライトXADー11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHPー20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。

### [0159]

尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望工程の終 了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって行なうことができる。

### [0160]

原料である一般式(VIII)及び(IX)を有する化合物は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法に従って容易に製造される。

## [0161]

D法は、一般式 (XII) を有する化合物を製造する工程であり、文献記載の方法 (J. Org. Chem., 52, 19 (1987)) に準じて行うことができる。

#### [0162]

【化13】

D法

## [0163]

上記式中、R<sup>2</sup>及びQは、前述したものと同意義を示す。

## [0164]

第D1工程

第D1工程は、一般式(XVIII)を有する化合物を製造する工程であり、公知の方法(例えば、J. Am. Chem. Soc, 73, 4921 (1951)に記載の方法等)に準じて、一般式(XVII)を有する化合物をホルマリンおよびジメチルアミン塩酸塩と反応させることにより行われる。

### [0165]

第D2工程

第D2工程は、一般式(XIX)を有する化合物を製造する工程であり、一般式(XVII)を有する化合物をヨウ化メチル等のハロゲン化メチルと反応させ、四級塩とする工程である。

### [0166]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ヘプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールのような低級アルキルアルコール類;又はアセトン、メチルエチルケトンのような低級アルキルケトン類であり、好適には、アルコール類である。

#### [0167]

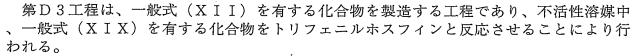
反応温度は、原料化合物、溶媒の種類等によって異なるが、通常、-10℃乃至200 ℃で行われ、好適には、0℃乃至50℃である。

#### [0168]

反応時間は、主に反応温度、原料化合物、使用される溶媒の種類によって異なるが、通常、5分間乃至96時間であり、好適には、15分乃至48時間であり、更に好適には、1時間乃至8時間である。

## [0169]

第D3工程



## [0170]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、特に限定はされないが、例えば、ヘキサン、ペプタン、リグロイン、石油エーテルのような脂肪族炭化水素類;トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;アセトニトリル、プロピオニトリルのような低級アルキルニトリル類;メタノール、エタノール、プロパノール、ブタノールのような低級アルキルアルコール類;又はアセトン、メチルエチルケトンのような低級アルキルケトン類であり、好適には、エーテル類又はニトリル類であり、更に好適には、アセトニトリルである。

## [0171]

反応温度は、原料化合物、溶媒の種類等によって異なるが、通常、室温乃至200℃で行われ、好適には、0℃乃至150℃であり、更に好適には、20℃乃至100℃である

### [0172]

反応時間は、主に反応温度、原料化合物、使用される溶媒の種類によって異なるが、通常、5分間乃至96時間であり、好適には、15分乃至48時間であり、更に好適には、1時間乃至8時間である。

## [0173]

D法の各工程の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLHー20(ファルマシア社製)、アンバーライトXADー11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHPー20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用する方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。

### [0174]

尚、異性体を分離する必要がある場合には、上記各工程の反応終了後又は所望工程の終 了後の適切な時期に、上記分離精製手段によって行なうことができる。

#### [0175]

原料である一般式(XVII)を有する化合物は、公知か、公知の方法又はそれに類似した方法に従って容易に製造される。

E法は、一般式(XVI)を有する化合物の光学純度を上げるための工程である。

#### [0176]

【化14】

E法

HO 
$$\stackrel{\stackrel{}{\underset{}}}{\overset{}}$$
  $\stackrel{}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset{}}$   $\stackrel{}{\underset$ 

[0177]

上記式中、R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> は、前述したものと同意義を示す。

[0178]

第E1工程

第E1工程は、一般式(XVI)を有する化合物の光学純度を上げる工程であり、不活性溶媒中、一般式(XVI)を有する化合物を光学活性な有機酸と処理し、塩とした後、必要に応じて再結晶化することにより、光学純度を上げた後、塩基で処理し、一般式(XVI)を有する化合物を得る工程である。

#### [0179]

上記反応に使用される不活性溶媒としては、原料を溶解させるものであれば、特に限定はされないが、例えば、トルエン、ベンゼン、キシレンのような芳香族炭化水素類;ジクロロメタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジクロロエタン、クロロベンゼン、ジクロロベンゼンのようなハロゲン化炭化水素類;酢酸メチル、酢酸エチル、酢酸プロピル、酢酸ブチル、炭酸ジエチルのようなエステル類;ジエチルエーテル、ジイソプロピルエーテル、テトラヒドロフラン、ジオキサン、ジメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテルのようなエーテル類;メタノール、エタノール、nープロパノール、イソプロパノール、nーブタノール、イソブタノール、セーブタノール、イソアミルアルコール、ジエチレングリコール、グリセリン、オクタノール、シクロヘキサノール、メチルセロソルブのようなアルコール類;アセトニトリル、プロピオニトリルのようなニトリル類;水又は上記溶媒と水との混合溶媒であり、好適には、アルコール類又はアルコール類と水との混合溶媒である。

#### [0180]

上記反応に使用される光学活性な有機酸としては、特に限定はされないが、例えば、酒石酸、マンデル酸、カンファー-10-スルホン酸であり、好適には、酒石酸である。

#### [0181]

得られた塩をフリー体(XVI)に戻すのは、有機溶媒と塩基を用いた通常の抽出操作により簡便に行うことができる。

#### [0182]

E法の目的化合物は、常法に従って、反応混合物から採取される。例えば、反応混合物を適宜中和し又は不溶物が存在する場合には濾過により除去した後、酢酸エチルのような水と混和しない有機溶媒を加え、水等で洗浄後、目的化合物を含む有機層を分離し、無水硫酸マグネシウム、無水硫酸ナトリウム等で乾燥後、溶剤を留去することによって得られる。得られた目的化合物は必要ならば、常法、例えば再結晶、再沈殿又は通常、有機化合物の分離精製に慣用されている方法、例えば、シリカゲル、アルミナ、マグネシウム・シリカゲル系のフロリジルのような担体を用いた吸着カラムクロマトグラフィー法;セファデックスLH-20(ファルマシア社製)、アンバーライトXAD-11(ローム・アンド・ハース社製)、ダイヤイオンHP-20(三菱化学社製)のような担体を用いた分配カラムクロマトグラフィー等の合成吸着剤を使用する方法、イオン交換クロマトを使用す

る方法又はシリカゲル若しくはアルキル化シリカゲルによる順相・逆相カラムクロマトグラフィー法(好適には、高速液体カラムクロマトグラフィー)を適宜組み合わせ、適切な溶離剤で溶出することによって分離、精製することができる。

## [0183]

本発明の一般式(I)を有する化合物、その薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル又はその薬理上許容されるその他の誘導体を、上記治療剤又は予防剤として使用する場合には、それ自体或は適宜の薬理学的に許容される、賦形剤、希釈剤等と混合し、例えば、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤若しくはシロップ剤等による経口的又は注射剤若しくは坐剤等による非経口的に投与することができる。

## [0184]

これらの製剤は、賦形剤(例えば、乳糖、白糖、葡萄糖、マンニトール、ソルビトール のような糖誘導体;トウモロコシデンプン、バレイショデンプン、α澱粉、デキストリン のような澱粉誘導体;結晶セルロースのようなセルロース誘導体;アラビアゴム;デキス トラン;プルランのような有機系賦形剤:及び、軽質無水珪酸、合成珪酸アルミニウム、 珪酸カルシウム、メタ珪酸アルミン酸マグネシウムのような珪酸塩誘導体;リン酸水素カ ルシウムのようなリン酸塩;炭酸カルシウムのような炭酸塩;硫酸カルシウムのような硫 酸塩等の無機系賦形剤である。)、滑沢剤(例えば、ステアリン酸、ステアリン酸カルシ ウム、ステアリン酸マグネシウムのようなステアリン酸金属塩;タルク;コロイドシリカ ;ビーガム、ゲイ蝋のようなワックス類;硼酸;アジピン酸;硫酸ナトリウムのような硫 酸塩;グリコール;フマル酸;安息香酸ナトリウム;DLロイシン;脂肪酸ナトリウム塩 ; ラウリル硫酸ナトリウム、ラウリル硫酸マグネシウムのようなラウリル硫酸塩; 無水珪 酸、珪酸水和物のような珪酸類及び、上記澱粉誘導体である。)、結合剤(例えば、ヒド ロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビニルピロリド ン、マクロゴール、及び、前記賦形剤と同様の化合物である。)、崩壊剤(例えば、低置 換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシルメチルセルロース、カルボキシルメチ ルセルロースカルシウム、内部架橋カルボキシルメチルセルロースナトリウムのようなセ ルロース誘導体;カルボキシルメチルスターチ、カルボキシルメチルスターチナトリウム 、架橋ポリビニルピロリドンのような化学修飾されたデンプン・セルロース類である。) 、安定剤(メチルパラベン、プロピルパラベンのようなパラオキシ安息香酸エステル類; クロロブタノール、ベンジルアルコール、フェニルエチルアルコールのようなアルコール 類;塩化ベンザルコニウム;フェノール、クレゾールのようなフェノール類;チメロサー ル;デヒドロ酢酸;及び、ソルビン酸である。)、希釈剤等の添加剤を用いて周知の方法 で製造される。

### [0185]

その使用量は症状、年齢等により異なるが、経口投与の場合には、1回当り1日下限0.05mg(好適には、5mg)、上限200mg(好適には、40mg)を、静脈内投与の場合には、1回当り1日下限0.01mg(好適には、1mg)、上限100mg(好適には、10mg)を成人に対して、1日当り1乃至6回症状に応じて投与することが望ましい。

### 【実施例】

#### [0186]

以下に、実施例及び試験例を示し、本発明をさらに詳細に説明するが、本発明の範囲はこれらに限定されるものではない。

## [0187]

(実施例 1)(2 R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4 -メチルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 19)

### [0188]

## 【化15】

## [0189]

4-(4-x+n) 酪酸(11.0g、62.0mmo1)のベンゼン(220mL)溶解に、塩化チオニル(9.0mL、123mmo1)及びN,Nージメチルホルムアミド( $50\mu L$ )を加え、80でで2時間攪拌した。室温に冷却後、減圧下溶媒を留去し、5-(4-x+n)で2ーン・酪酸クロリドを得た。参考例1で得られた(2R)-1-r+2+2-2-r+2+nで2ーン・カルー4ー(1-x+n2ールー2ーイル)ブタン(15.0g、18.8mmo1)のトルエン(150mL)溶液に、4-2x+n2ージメチルアミノピリジン(15.2g、124mmo1)及び4-(4-x+n)2ール)酪酸クロリド(12.2g、124mmo1)のトルエン(150mL)溶液を加え、110で48時間撹拌した。室温に戻し、反応液に酢酸エチル及び水を加えて分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル:150mL) な得た。

(1b) (2R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4-メチルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩

実施例 1(1a) で得られた (2R) - 1 - アセトキシ - 2 - アセチルアミノ - 2 - メチルー $4-\{1-$ メチル-5-[4-(4-メチルフェニル)-1-(4-(4-メチル フェニル) ブタノイルオキシ) ブトー1ーエニル] ピロールー2ーイル ブタン (5.1 5g、8.80mmol) をテトラヒドロフラン (52mL) とメタノール (52mL) との混合液に溶解し、水(52mL)及び水酸化リチウム1水和物(3.68g、87. 7 mm o 1) を加え、50℃で4時間攪拌した。冷却後、反応液に水及び塩化メチレンを 加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで 乾燥し、減圧下溶媒を留去し、残渣を塩基性シリカゲル(NHタイプ)クロマトグラフィ -(塩化メチレン: メタノール, 100:1)により精製して、(2R)-2-アミノー2ーエチルー4ー{1-メチルー5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロール -2-イル $\}$  ブタン-1-オール (2.51g) を得た。得られた (2R)-2-アミノ **−2−エチル−4− {1−メチル−5− [4− (4−メチルフェニル) ブタノイル] ピロ**  $-\nu-2-4\nu$  ブタンー $1-3-\nu$  (600mg、1.80mmol)のメタノール( 9 m L) 溶液に、4 規定塩酸-ジオキサン溶液 (0. 42 m L、1. 68 m m o 1) を氷 冷下加えて、10分間撹拌した。減圧下濃縮し、酢酸エチルを加えて析出した結晶をろ取 し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(590mg,収率86%)を得 た。

Mp : 165-166 ℃;

 $[\alpha]_D$  -4.848 (c 1.00, MeOH);

 $^{1}\text{H}$  NMR (CD<sub>3</sub>OD, 400MHz) :  $\delta$  7.06-7.05 (m, 4H,), 6.96 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.74 (t, 2H, J = 6.2 Hz), 2.72-2.65 (m, 2H), 2.61 (t, 2H, J = 7.7 Hz), 2.29 (s, 3H), 2.03 (ddd, 1H, J = 13.9, 9.5, 7.3 Hz), 1.94 (t, 1H, J = 6.6 Hz), 1.92 (-1.86 (m, 2H), 1.35 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3345, 3019, 2946, 2919, 2900, 1645, 1499, 1481, 1462, 1381, 1362, 1174, 1067, 1043, 770;

MS (FAB) m/z : 343((M+H)<sup>+</sup>; free体);

元素分析値(C21H30N2O2・HC1・0.5H2Oとして%),

計算値: C: 65.01, H: 8.31, N: 7.22;

実測値: C: 64.58, H: 8.44, N: 7.26.

(実施例 2) (2 R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(3 , 4-ジメチルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩 (例示化合物番号 23)

【0190】

### [0191]

(2 a) (2 R) -1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-メチルー4ー  $\{1-$ メチルー5- [4-(3,4-ジメチルフェニル) -1-(4-(3,4-ジメチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブトー1-エニル] ピロールー2-イル $\{1-$  ブタン

参考例 4 で得られた 4-(3, 4-i)メチルフェニル)酪酸と、参考例 1 で得られた(2R)-1-rセトキシー2-rセチルアミノー2-xチルー4-(1-x)チルピロールー2-4ル)ブタンを用いて、実施例 1(1a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率 65%)を得た。

#### [0192]

 $^{1}$  H NMR (CD<sub>3</sub> OD, 400MHz) :  $\delta$  6.99 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 6.96 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 6 .93 (s, 1H), 6.87 (d, 1H, J = 7.7 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 4.0 Hz), 3.86 (s, 3H), 3 .65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.76–2.63 (m, 4H), 2.57 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.21 (s, 3H), 2.21 (s, 3H), 2.07–2.01 (m, 1H), 1.93 (t, 1H, J = 7.3 Hz), 1.99–1.86 (m, 2H), 1.35 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr): 3354, 2947, 2898, 1645, 1502, 1480, 1380, 1354, 1174, 1066, 986, 911, 769;

MS (FAB) m/z : 357((M+H)<sup>+</sup>; free体);

元素分析値(C<sub>21</sub>H<sub>30</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>・HC1として%),

計算值: C: 67.24, H: 8.46, N: 7.13;

実測値: C: 67.09, H: 8.41, N: 7.29.

(実施例3) (2R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(2, 3-ジメチルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩 (例示化合物番号 20)

[0193]

## 【化17】

## [0194]

参考例 5 で得られた 4-(2,3-i)メチルフェニル)酪酸と、参考例 1 で得られた(2R) -1-アセトキシー 2-アセチルアミノー 2-メチルー 4-(1-メチルピロールー2-イル)ブタンを用いて、実施例 1 (1a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率 6.9%)を得た。

## [0195]

(3b) (2R) -2-rミノ-2-xチル $-4-\{1-x$ チル-5-[4-(2,3-2)x チルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-1 ル ブタン-1-x 地酸塩 実施例 3 (3a) で得られた (2R) -1-xセトキシ-2-x チル $-4-\{1-x$ チル-5-[4-(2,3-2)x チルフェニル) -1-(4-(2,3-2)x チルフェニル) ブタノイルオキシ) ブト-1-xニル) ピロール-2-1 ブタンを用いて、実施例 1 (1b) と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率 84%)を得た。

 $^{1}\text{H}$  NMR (CD\_{3}OD, 400MHz) :  $\delta$  6.97 (d, 1H, J = 4.3Hz), 6.95–6.91 (m, 3H), 6.05 (d, 1H, J = 4.3 Hz), 3.85 (s, 3H), 3.64 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 3.54 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 2.78 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.73–2.63 (m, 4H), 2.24 (s, 3H), 2.19 (s, 3H), 2.07–1.98 (m, 1H), 1.94–1.84 (m, 3H), 1.34 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3387, 3104, 2948, 2896, 1641, 1589, 1481, 1462, 1384, 1362, 1072, 769;

MS (FAB) m/z : 357((M+H)<sup>+</sup>; free体);

元素分析値(C<sub>22</sub>H<sub>33</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>・HC1として%),

計算值: C: 67.24, H: 8.75, N: 6.84, Cl: 9.02;

実測値: C: 67.10, H: 8.75, N: 6.89, Cl: 8.84.

## [0196]

【化18】

## [0197]

参考例 6 で得られた 4-(2,4-i)メチルフェニル)酪酸と、参考例 1 で得られた( 2 R) -1-アセトキシー 2-アセチルアミノー 2-メチルー 4-(1-メチルピロールー 2-イル)ブタンを用いて、実施例 1 (1 a) と同様の方法で反応を行い標記化合物( 収率 6 3 %)を得た。

## [0198]

 $^{1}$  H NMR (CD<sub>3</sub> OD, 400MHz) :  $\delta$  6.99 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 6.98 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 6.92 (s, 1H), 6.88 (d, 1H, J = 8.4 Hz), 6.03 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 3.87 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.78 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.75-2.65 (m, 2H), 2.61 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.24 (s, 3H), 2.24 (s, 3H), 2.07-1.9 (m, 1H), 1.94-1.85 (m, 3H), 1.35 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3353, 3014, 2974,2948, 2918, 2898, 1645, 1501, 1480, 1461, 1381, 800;

MS (FAB) m/z :  $357((M+H)^+$ ; free体);

元素分析値(C<sub>21</sub>H<sub>30</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>・HC1として%),

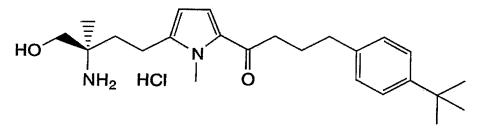
計算値 : C : 67.24, H : 8.46 , N : 7.13;

実測値: C: 64.75, H: 8.36, N: 6.95.

(実施例 5)(2 R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4 - t-ブチルフェニル)ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩 (例示化合物番号 36)

## [0199]

#### 【化19】



### [0200]

参考例 7 で得られた 4-(4-t-) チルフェニル) 酪酸と、参考例 1 で得られた(2 R) -1- アセトキシー 2- アセチルアミノー 2- メチルー 4- (1- メチルピロールー 2- イル) ブタンを用いて、(1 a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率 5 9 %)を得た。

#### [0201]

(5b) (2R) -2-rミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4-t-ブチルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩 実施例 5 (5a) で得られた (2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4-t-ブチルフェニル) -1-(4-(4-t-ブチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブト-1-エニル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン

を用いて、実施例1 (1b) と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率62%)を得た

 $^{1}$  H NMR (CD<sub>3</sub>OD, 500MHz) :  $\delta$  7.29 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.10 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 6.96 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 2.75 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.65–2.71 (m, 2 H), 2.62 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 1.86–2.06 (m, 4H), 1.35 (s, 3H), 1.30 (s, 9H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3369, 2956, 1647, 1479, 1460, 1382, 1063, 1041;

MS (FAB) m/z : 385((M+H)+; free体);

元素分析値(C21H30N2O2・HC1として%),

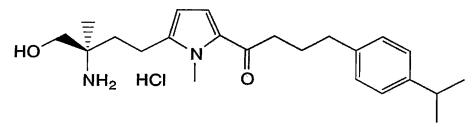
計算値: C: 68.47, H: 8.86, N: 6.65;

実測値: C: 67.89, H: 9.04, N: 6.64.

(実施例 6) (2 R) -2-rミノー2-メチルー4-  $\{1-$ メチルー5- [4-(4-イソプロピルフェニル) ブタノイル] ピロールー2-イル $\}$  ブタンー1-オール 塩酸塩(例示化合物番号 33)

## [0202]

## 【化20】



### [0203]

参考例 8 で得られた 4-(4-1) つ に で に かっと、 参考例 1 で 得られた(2 R) -1- アセトキシー 2- アセチルアミノー 2- メチルー 4-(1- メチルピロールー 2- イル) ブタンを用いて、実施例 1(1 a)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率 5 8%)を得た。

#### [0204]

(6b) (2R) -2-rミノ-2-xチル $-4-\{1-x$ チル-5-[4-(4-1)] ソプロピルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-1 ル ブタン-1-1 塩酸塩 実施例 6 (6a) で得られた (2R) -1-rセトキシ-2-rセチルアミノ-2-x チル $-4-\{1-x$ チル-5-[4-(4-1)] ピロールフェニル) -1-(4-1) イソプロピルフェニル) ブタノイルオキシ) ブト-1-xニル] ピロール-2-1 ブタンを用いて、実施例 1 (1b) と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率 59%)

を得た。

 $^{1}$  H NMR (CD<sub>3</sub>OD, 400MHz) :  $\delta$  7.13 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 7.11 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 7.11 (d, 1H, J = 7.3 Hz), 7.09 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 6.97 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 6.1 0 (d, 1H, J = 4.4 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 2.85 (tt, 1H, J = 7.3, 7.3 Hz), 2.75 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.72-2.67 (m, 2H), 2.63 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.07-2.00 (m, 1H), 1.98-1.85 (m, 1H), 1.94 (t, 1H, J = 8.1 Hz), 1.34 (s, 3H), 1.22 (d, 3H, J = 7.3 Hz), 1.22 (d, 3H, J = 7.3 Hz);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3348, 3208, 3008, 2956, 2897, 1646, 1480, 1460, 1382, 1175, 1057, 1041, 987, 917, 811, 771;

MS (FAB) m/z :  $371((M+H)^+; free体);$ 

元素分析値(C<sub>21</sub>H<sub>30</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>・HC1として%),

計算値: C: 66.12, H: 8.73, N: 6.71; 実測値: C: 65.93, H: 8.76, N: 6.77

(実施例 7) (2 R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4 -シクロプロピルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩 (例示化合物番号 30)

【0205】 【化21】

[0206]

参考例 9 で得られた  $4-(4-\nu)$  ロプロピルフェニル)酪酸と、参考例 1 で得られた (2R)-1-r セトキシー 2-r セチルアミノー 2-x チルー 4-(1-x) チルピロールー 2-4 ル)ブタンを用いて、実施例 1 (1 a) と同様の方法で反応を行い、標記化合物 (収率 5.4%)を得た。

## [0207]

(7b) (2R)  $-2-アミノ-2-メチル-4-\{1-メチル-5-[4-(4-シクロプロピルフェニル) ブタノイル] ピロールー2ーイル ブタンー1ーオール 塩酸塩 実施例7 (7a) で得られた (2R) <math>-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチル-5-\{4-(4-シクロプロピルフェニル) -1-[4-(4-シクロプロピルフェニル) ブタノイルオキシ] ブトー1ーエニル ピロールー2ーイル ブタンを用いて実施例1 (1b) と同様に操作を行い、標記化合物(収率84%)を得た。$ 

 $^1\text{H}$  NMR (CD<sub>3</sub>OD, 400MHz) :  $\delta$  7.05 (d, 2H, J = 8.3Hz), 6.98–6.95 (m, 3H), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.55 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.75–2.67 (m, 4H), 2.60 (t, 2H, J = 7.3Hz), 2.07–2.00 (m, 1H), 1.97–1.82 (m, 4H), 1.35 (s, 3H), 0.93–0.87 (m, 2H), 0.64–0.60 (m, 2H);

MS (FAB) m/z : 369((M+H)<sup>+</sup>; free体);

元素分析値(C23H32N2O2・HC1・0.5H2Oとして%).

計算值: C: 66.73, H: 8.28, N: 6.77;

実測値: C: 66.85, H: 8.14, N: 6.89.

[0208]

【化22】

[0209]

参考例 10 で得られた 5-(4-7) ルオロフェニル)酪酸と、参考例 1 で得られた(2 R) -1-7 セトキシー 2-7 セナルアミノー 2-3 チルー 4-(1-3) チルピロールー 2-7 ル) ブタンを用いて、実施例 1(1a) と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率 1.7%)を得た。

#### [0210]

(8b)  $(2R) - 2 - アミノ - 2 - メチル - 4 - \{1 - メチル - 5 - [4 - (4 - フ)] - ファニル ブタノイル プタノイル プタン - 1 - オール 塩酸塩$ 

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr): 3366, 3175, 2942, 2688, 2573, 1636, 1509, 1483, 1459, 1381, 1217, 1059, 988, 775;

MS (FAB) m/z : 347((M+H)<sup>+</sup>; free体);

元素分析値(C20H27N2O2F・HC1として%),

計算值: C: 62.74, H: 7.37, N: 7.32;

実測値: C: 62.68, H: 7.07, N: 7.37.

(実施例 9)(2 R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4 -トリフルオロメチルフェニル)ブタノイル [4- [4- (4-

## 【0211】 【化23】

[0212]

(9a) (2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4-トリフルオロメチルフェニル) -1-(4-(4-トリフルオロメチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブト-1-エニル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン 参考例 1 1 で得られた 4- [4-(トリフルオロメチル) フェニル] 酪酸と、参考例 1 で得られた (2R)-1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1-メチルピロール-2-イル) ブタンを用いて、実施例 1 (1a) と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率 28%)を得た。

[0213]

(9b) (2R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4-トリフルオロメチルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩

チルー4ー  $\{1-$ メチルー5ー [4-(4-トリフルオロメチルフェニル) -1-(4-(4-トリフルオロメチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブトー1ーエニル] ピロールー2ーイル $\{1-$  ブタンを用いて、実施例1(1b) と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率56%)を得た。

<sup>1</sup>H NMR (CDC1<sub>3</sub>,400MHz) :  $\delta$  7.51 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 7.28 (d, 2H, J = 8.6 Hz), 6 .79 (d, 1H, J = 4.1 Hz), 5.92 (d, 1H, J = 4.1 Hz), 3.83 (s, 3H), 3.68 (s, 2H), 2 .76-2.65 (m, 6H), 2.05-1.95 (m, 4H), 1.60 (bs, 3H), 1.38 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3362, 2947, 1645, 1480, 1325, 1174, 1129, 1067;

MS (FAB) m/z : 397((M+H)+; free体);

元素分析値(C<sub>21</sub>H<sub>27</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>F<sub>3</sub>・HC1・H<sub>2</sub>Oとして%),

計算值: C: 55.94, H: 6.71, N: 6.21;

実測値: C:55.99, H:6.51, N:6.28.

(実施例10)(2R) -2-アミノ-2-メチル-4-  $\{1-$ メチル-5- [4-(4-シアノフェニル)ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 1/2フマル酸塩(例示化合物番号 73)

# [0214]

【化24】

HO 
$$\frac{1}{2}$$
  $\frac{1}{2}$   $\frac$ 

#### [0215]

参考例 1 2 で得られた 4-(4-)アノフェニル)酪酸と、参考例 1 で得られた(2 R) -1-アセトキシー 2-アセチルアミノー 2-メチルー 4-(1-メチルピロールー 2-イル)ブタンを用いて、実施例 1 (1 a)と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率 7 4 %)を得た。

#### [0216]

(10b)(2R)-2-アミノ-2-メチル-4-{1-メチル-5-[4-(4-シアノフェニル)ブタノイル]ピロール-2-イル}ブタン-1-オール 1/2フマル酸塩

実施例10(10a)で得られた(2R)  $-1-rセトキシ-2-rセチルアミノ-2-xチルー4-{1-xチルー5-[4-(4-シアノフェニル)-1-(4-(4-シアノフェニル) ブタノイルオキシ)ブト-1-エニル]ピロールー2ーイル}ブタン(4.10g、6.90mmol)をテトラヒドロフラン(10mL)とメタノール(10mL)との混合液に溶解し、水(10mL)及び水酸化リチウム1水和物(2.90g、69mmol)を加え、80℃で1時間攪拌した。冷却後、反応液に水及び塩化メチレンを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣を塩基性シリカゲル(NHタイプ)クロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール、100:1)により精製して、(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-シアノフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール(1.90g、収率79%)を得た。得られた(2R)-2-アミノー2-メチルー4-{1-メチルー5-[4-(4-シアノフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル}ブタン-1-オール(1.90g、5.40mmol)のメタノール(10mL)溶液に、氷冷下、フマル酸(0.630g、5.40mmol)$ 

)のメタノール溶液( $10\,\mathrm{m\,L}$ )を加えた。減圧下メタノールを留去した後、少量のメタノールに残渣を溶解し、酢酸エチルを加えて再結晶を行い、標記化合物の粗結晶( $1.2\,\mathrm{g}$ )を得た。得られた粗結晶( $1.2\,\mathrm{g}$ )をメタノールを用いて再度再結晶を行い、白色結晶として標記化合物( $1.0\,\mathrm{l\,g}$ 、収率  $4\,\mathrm{f\,S}$ %)を得た。

 $^{1}\text{H NMR (CD}_{3}\text{OD,}500\text{MHz})$  :  $\delta$  7.62 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 7.39 (d, 2H, J = 8.3 Hz), 6 .99 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.65 (s, 1H), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.85 (s, 3H), 3 .62 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.54 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.65-2.80 (m, 6H), 1.96-2.0 4 (m, 3H), 1.85-1.93 (m, 1H), 1.32 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3402, 3275, 2582, 2228, 2135, 1644, 1567, 1548, 1381, 1361; MS (FAB) m/z : 354((M+H)+; free体);

元素分析値(C21H27N3O2・0.5(C4H4O4)・H2Oとして%),

計算值: C: 64.32, H: 7.27, N: 9.78;

実測値: C: 64.67, H: 6.92, N: 9.82.

【0217】 【化25】

## [0218]

参考例 1 3 で得られた 4-(3-メチル-4-メトキシフェニル)酪酸と、参考例 1 で得られた (2R)-1-アセトキシー 2-アセチルアミノー 2-メチルー 4-(1-メチルピロールー 2-イル)ブタンを用いて、実施例 1 (1a) と同様の方法で反応を行い、標記化合物(収率 3 7 %)を得た。

#### [0219]

(11b) (2R) -2-アミノ-2-メチル-4- |1-メチル-5- [4-(3- メチル-4-メトキシフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル ブタン-1-オール 塩酸塩

<sup>1</sup>H NMR (DMSO, 400MHz) :  $\delta$  8.00 (br, 3H), 6.98-6.95 (m, 3H), 6.81 (d, 1H, J = 8.1 Hz), 5.94 (d, 1H, J = 3.7 Hz), 5.53 (t, 1H, J = 5.1Hz), 3.80 (s, 3H), 3.77 (s, 3H), 3.52-3.42 (m, 2H), 2.72-2.63 (m, 4H), 2.60-2.48 (m, 2H), 2.11 (s, 3H), 1.89 -1.78 (m, 4H), 1.23 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3365, 2999, 2837, 1630, 1505, 1486, 1463, 1375, 1253, 1228, 1133, 1067, 1032, 904;

MS (FAB) m/z : 373((M+H)<sup>+</sup>; free体);

元素分析値(C<sub>21</sub>H<sub>30</sub>N<sub>2</sub>O<sub>2</sub>・HC1として%),

計算値: C: 64.61, H: 8.13, N: 6.85; 実測値: C: 63.78, H: 8.16, N: 6.69.

(実施例  $1 \ 2$ ) ( $2 \ R$ )  $-2 - r \ge J - 2 - x \ne \nu - 4 - 4 - 4 - 1 - x \ne \nu - 5 - [4 - (4 - x \ne \nu) \tau z = \nu)$  ブタノイル] ピロールー $2 - 4 - \nu$  ブタンー $1 - 3 - \nu$  塩酸塩(例示化合物番号  $1 \ 6 \ 5$ )

【0220】 【化26】

## [0221]

参考例 2 で得られた(2 R) -1-rセトキシー 2-rセチルアミノー 2-xチルー 4-(1-x チルピロールー 2-(1) ブタン(4 4 4 m g、 1 . 6 0 m m o 1)のトルエン(1 5 m L)溶液に、4-(1) 7 m C で 1 2 に 1 7 g、 1 1 . 1 8 m m o 1 2 が 1 2 に 1 3 m C で 1 2 に 1 3 m C で 1 2 に 1 3 で 1 4 に 1 3 で 1 5 m C で 1 2 に 1 6 0 m C で 1 2 に 1 6 g、 1 5 。 1 9 0 m m o 1 0 トルエン(1 5 m L)溶液を加え、1 1 0 1 6 で 1 2 に 1 6 で 1 2 に 1 2 に 1 2 に 1 2 に 1 2 に 1 2 に 1 3 に 1

## ··. [0222]

(12b) (2R)  $-2-アミノ-2-エチル-4- <math>\{1-メチル-5-[4-(4-1)]\}$  (2b) (2R) (2R) (2R) (4-1)

実施例12(12a)で得られた(2R) -1-アセトキシー2-アセチルアミノー2-エチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(4-メチルフェニル) -1-(4-(4-メチルフェニル) ブタノイルオキシ) ブトー1-エニル] ピロールー2-イル $\}$  ブタン(372mg、0.620mmol)をテトラヒドロフラン(5mL)とメタノール(5mL)との混合液に溶解し、水(5mL)及び水酸化リチウム1水和物(260mg、6.20mmol)を加え、50℃で4時間攪拌した。冷却後、反応液に水を加え、塩化メチレンを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣を塩基性シリカゲル(NHタイプ)クロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール,100:1)により精製して、粗製の(2R)-2-アミノー2-エチルー4- $\{1$ -メチルー5-[4-(4-メチルフェニル)ブタノイル]ピロールー2-イル $\}$  ブタンー1-オール(206mg)を得た。得られた粗生成物のメタノール(5.0mL)溶液に、4規定塩酸ージオキサン溶液(0.135mL、0.54mmol)を氷冷下加えて、10分間撹拌した。減圧下濃縮し、酢酸エチルを加えて析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(212mg、収率88%)を得た。

 $^{1}\text{H}$  NMR (CD<sub>3</sub>OD, 400MHz) :  $\delta$  7.06 (m, 4H), 6.97 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 6.02 (d, 1H, J = 3.9 Hz), 3.86 (s, 3H), 3.65 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.61 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.74 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.69–2.64 (m, 2H), 2.61 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 2.28 (s, 3H), 2.04–1.90 (m, 4H) 1.81–1.71 (m, 2H), 1.01 (t, 3H, J = 7.4 Hz);

MS (FAB) m/z : 357((M+H)+; free体).

(実施例13) (2R) -2-rミノ-2-xチル $-4-\{1-x$ チル-5-[4-(4-x) チルフェニル) ブタノイル] ピロール-2-イル $\}$  ブタン-1-オール 塩酸塩 (例示化合物番号 92)

【0223】 【化27】

## [0224]

参考例 3 で得られた(2 R) -1 - - - - 2 - - 2 - - 2

#### [0225]

 $^{1}$  H NMR (DMSO-d<sub>6</sub>,400MHz) :  $\delta$  7.90(br s, 2H), 7.11-7.04 (m, 4H), 7.00 (d, 1H, J = 3.7 Hz), 5.95 (d, 1H, J = 3.7 Hz), 5.53(br s, 1H), 4.30 (q, 2H, J = 7.0 Hz), 3. 53-3.39 (m, 2H), 2.72 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.64 (t, 2H, J = 8.4 Hz), 2.55 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.26 (s, 3H), 1.95-1.78 (m, 4H), 1.22 (s, 3H), 1.18(t, 3H, J = 7.0 Hz);

MS (FAB) m/z :  $357((M+H)^+$ ; free体).

2-t-ブトキシカルボニルアミノー2-メチルプロパンー1, 3-ジオール(20.0g、97.4mmol)をイソプロピルエーテル(200mL)に懸濁し、ヘキサン酸ビニルエステル16.3mL(0.100mol)及びリパーゼ[Immobilized lipase from Pseudomonas sp., TOYOBO社製、0.67U/mg](0.8g)を加え、室温で2時間攪拌した。反応液をろ過後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル, 10:1-2:1)により精製して、標記化合物(25.0g、収率85%)を得た。

## [0226]

 $^{1}\text{H}$  NMR (CDC13 , 400MHz) :  $\delta$  4.86 (s, 1H), 4.25 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 4.19 (d, 1 H, J = 11.2 Hz), 3.86 (br s, 1H), 3.70–3.55(m, 2H), 2.36 (t, 2H, J = 7.4 Hz), 1.44 (s, 9H), 1.40–1.30 (m, 4H), 1.25 (s, 3H), 0.90 (t, 3H, J = 7.0 Hz);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (Liquid Film): 3415, 3380, 2961, 2935, 2874, 1721, 1505, 1458, 1392, 1368, 1293, 1248, 1168, 1076;

MS (FAB) m/z:  $304((M+H)^+)$ .

 $(1 b) (2 S) - 2 - t - ブトキシカルボニルアミノー <math>3 - n - n + サノイルオキシ - 2 - \chi + \mu - 1 - プロパナール$ 

参考例1 (1 a) で得られた (2 R) -2-t- ブトキシカルボニルアミノー3-n-ヘキサノイルオキシー2-メチルー1-プロパノール (3 0.7 g、0.101 mol) の塩化メチレン (6 0 0 m L) 溶液に、モレキュラーシーブ4 A (2 2 0 g) 及び塩化クロム酸ピリジニウム (4 3.6 g、0.202 mol) を氷冷下加え、室温で2時間攪拌した。反応液にエーテルを加え、ろ過し、ろ液を減圧下留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,10:1-5:1)により精製して、標記化合物(28.8 g、収率95%)を得た。

 $^1 H$  NMR (CDC13 , 400MHz) :  $\delta$  9.45 (s, 1H), 5.26 (br s, 1H), 4.44 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 4.32 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 2.32 (t, 2H, J = 7.46 Hz), 1.70–1.55 (m, 2H), 1.45 (s, 9H), 1.38 (s, 3H), 1.40–1.25 (m, 4H), 0.90 (t, 3H, J = 7.0 Hz);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (Liquid Film) : 3367, 2961, 2935, 2874, 1742, 1707, 1509, 1458, 13 92, 1369, 1290, 1274, 1254, 1166, 1100, 1078; MS (FAB) m/z :  $302((M+H)^+)$ .

 $(1\ c)$  ヨウ化 (1-メチルピロールー 2-イル)メチルトリフェニルホスホニウム塩 1-メチルピロール  $(2\ 1.4\ g$ 、 $2\ 6\ 4\ mm\ o\ 1$ )に、 $3\ 5\ %$ ホルムアルデヒド水溶液  $(2\ 0.8\ mL$ 、 $2\ 6\ 4\ mm\ o\ 1$ )とジメチルアミン塩酸塩  $(2\ 2.7\ g$ 、 $2\ 7\ 8\ mm\ o\ 1$ )の混合物を、氷冷撹拌下、1時間  $3\ 0$ 分間かけて加え、室温で 6 時間撹拌した。反応液に  $1\ 0\ %$ 水酸化ナトリウム水溶液( $1\ 5\ 0\ mL$ )とエーテルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー (塩化メチレン:メタノール, $1\ 0:1$ )により精製して、2-(N,N-ジメチルアミノメチル)-1-メチルピロール( $3\ 1.5\ g$ 、収率  $8\ 6\ %$ )を得た。2-(N,N-ジメチルアミノメチル)-1-メチルピロール( $3\ 0.0\ g$ 、 $2\ 1\ 7\ mm\ o\ 1$ )のエタノール( $2\ 2\ 0\ mL$ )溶液に、氷冷下、ヨウ化メチル( $1\ 6.2\ mL$ 、 $2\ 6\ 0\ mm\ o\ 1$ )を加え、室温で  $2\$ 時間撹拌した

。反応液に酢酸エチル(220 m L)を加え、析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄後、乾燥して、ヨウ化(1-メチルピロール-2-イル)メチルトリメチルアンモニウム塩(55.3g、収率91%)を得た。

#### [0227]

ヨウ化(1-メチルピロール-2-イル)メチルトリメチルアンモニウム塩(55.3g、198mmol)をアセトニトリル(400mL)に懸濁し、トリフェニルホスフィン(62.2g、237mmol)を加え、80℃で10時間攪拌した。冷却後、減圧下、約1/2に濃縮し、酢酸エチル(200mL)を加え、析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(77.1g、収率81%)を得た。

## [0228]

(1 d) (2 R) - 2 - t - ブトキシカルボニルアミノー1 - n - ヘキサノイルオキシー2 - メチルー4 - (1 - メチルピロールー2 - イル) - 3 - ブテン

参考例 1 (1 c) で得られたヨウ化(1-メチルピロールー2-イル)メチルトリフェニルホスホニウム塩(58.0g、120mmo1)をテトラヒドロフラン(300mL)に懸濁し、氷冷撹拌下、カリウム t-ブトキシド(13.5g、120mmo1)のテトラヒドロフラン(180mL)溶液を30分間かけて加え、さらに氷冷下80分間攪拌した。この反応液に、参考例 1 (1 b) で得られた(2S) -2-t-ブトキシカルボニルアミノー3-n-ヘキサノイルオキシー2-メチルー1-プロパナール(30.3g、101mmo1)のテトラヒドロフラン(120mL)溶液を30分間かけて加え、氷冷下30分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液を加えて反応を止め、液温を室温に戻し、減圧下濃縮し、水及び酢酸エチルを加えて分液した。得られた有機相分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,9:1)により精製して、標記化合物(37.0g、収率97%)を得た。

 $^{1}$  H NMR (CDC1<sub>3</sub>,400MHz) :  $\delta$  6.60 (t, 1H, J = 2.3 Hz), 6.57 (t, 1H, J = 2.3 Hz), 6 .38 (d, 1H, J = 16.1 Hz), 6.30–6.26 (m, 2H), 6.27 (d, 1H, J = 12.5 Hz), 6.11 (t, 1H, J = 3.2Hz), 6.08 (t, 1H, J = 3.2Hz), 5.99 (d, 1H, J = 16.1 Hz), 5.58 (d, 1H, J = 12.5 Hz) 5.04 (br s, 1H), 4.81 (br s, 1H), 4.34–4.16 (m, 4H), 3.60 (s, 3H), 3.54 (s, 3H), 2.36–2.30 (m, 4H), 1.67–1.22 (m, 36H), 0.92–0.87 (s, 6H);

MS (EI) m/z: 280( $M^+$ ), 249, 224, 193(base), 164, 149, 132, 108, 94, 57.

(1e) (4R) -4 - メチル-4 - [2 - (1 - メチルピロール-2 - イル) エテニル] -1, 3 - オキサゾリジン-2 - オン

参考例1(1 d)で得られた(2 R) -2-t- ブトキシカルボニルアミノー1-n- ヘキサノイルオキシー2-メチルー4ー(1-メチルピロールー2ーイル)-3ーブテン(3 7.0 g、9 7.8 mm o 1)をテトラヒドロフラン(100 mL)及びメタノール(100 mL)混合液に溶解し、2 規定水酸化ナトリウム水溶液(100 mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応液に水及び塩化メチレンを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去して、粗生成物(28.8 g、収率定量的)を得た。この粗生成物のテトラヒドロフラン(320 mL)溶液に、カリウム t- ブトキシド(13.2 g、117 mm o 1)のテトラヒドロフラン(80 mL)溶液を氷冷下10分間かけて加え、同温度下で20分間攪拌した。反応液に酢酸(6.7 mL、117 mm o 1)を加えて中和し、減圧下濃縮して、水及び酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,1:1-1:2)により精製して、標記化合物(20.3 g、収率定量的)を得た。

<sup>1</sup>H NMR (CDC1<sub>3</sub>,400MHz) :  $\delta$  6.67 (t, 1H, J = 2.1 Hz), 6.62 (t, 1H, J = 1.5 Hz), 6.48 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 6.36 (dd, 1H, J = 3.7, 1.5Hz), 6.31 (d, 1H, J = 12.2 Hz), 6.14-6.10 (m, 2H), 6.07 (br d, 1H, J = 3.6Hz), 5.99 (d, 1H, J = 15.7 Hz), 5.65 (d, 1H, J = 12.2 Hz) 5.46 (br s, 1H), 5.11 (br s, 1H), 4.31 (d, 1H, J = 8.2 Hz)

, 4.22 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 4.17 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 4.16 (d, 1H, J = 8.2 Hz), 3.62 (s, 3H), 3.55 (s, 3H), 1.59 (s, 3H), 1.57 (s, 3H);

MS (EI) m/z: 206( $M^+$ , base), 191, 176, 161, 147, 132, 120, 106, 94, 81, 77.

10%パラジウムー炭素(2.02g、50%含水)をメタノール(40mL)に懸濁し、参考例1(1e)で得られた(4R)-4-メチルー4-[2-(1-メチルピロール-2-イル)エテニル]-1,3-オキサゾリジン-2-オン(20.3g、97.8mmol)のメタノール(360mL)溶液を加え、水素雰囲気下、室温で60分間攪拌した。反応液中のパラジウムー炭素をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,3:2)により精製して、標記化合物(18.0g、収率88%))を得た。

## [0229]

 $^{\circ}$  H NMR (CDCl3,400MHz) :  $\delta$  6.58 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.05 (dd, 1H, J = 3.2 Hz, 2 .4 Hz), 5.88 (br d, 1H, J = 3.2 Hz), 5.15 (br s, 1H), 4.14 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 4.07 (d, 1H, J = 8.3 Hz), 2.70–2.58 (m, 2H), 2.00–1.87 (m, 2H), 1.42 (s, 3H); IR  $\nu_{\text{max}}$  cm  $^{-1}$  (KBr) : 3289, 3103, 2977, 2938, 1759, 1713, 1495, 1397, 1381, 1309 , 1281, 1231, 1032, 945, 928, 776, 718, 706, 656;

MS (EI) m/z: 208(M<sup>+</sup>), 108(base), 94, 81, 56, 42.

(1g) (2R) -2 - 7 - 2 - 2 - 2 - 4 - 4 - 4 - 4 - 1 - 2 - 1

### [0230]

得られた標記化合物の光学純度は、以下のようにして決定した。

#### [0231]

 g、収率53%)を得た。

## [0232]

得られた(4R) -4-メチル-4-[2-(1-メチルピロール-2-イル)エチル] -1, 3-オキサゾリジン-2-オンは、参考例(1f)と同様に、分析用光学活性HPLCカラム[ChiralCel OJ( $0.46cm\times25cm$ )、ダイセル社製、溶出溶媒 n-ペキサン:2-プロパノール,70:30、流速 1.0mL/min]で分析し、光学純度(99.7%e) を決定した。

Mp : 198-199 ℃;

 $[\alpha]_D -13.3$  (c 1.00, H<sub>2</sub>0);

 $^{1}\text{H}$  NMR (CD<sub>3</sub>OD, 400MHz):  $\delta$  6.54 (t, 1H, J = 2.3 Hz), 5.91 (dd, 1H, J = 3.7 Hz, 2.3 Hz), 5.82 (br d, 1H, J = 3.7 Hz), 4.32 (s, 1H), 3.61 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 3.55 (s, 3H), 3.54 (d, 1H, J = 11.3 Hz), 2.69-2.57 (m, 2H), 1.97 (ddd, 1H, J = 13.8, 9.4, 7.6 Hz), 1.88 (ddd, 1H, J = 13.8, 11.0, 6.3 Hz), 1.28 (s, 3H);

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (KBr) : 3480, 3430, 2926, 2634, 2545, 1586, 1516, 1389, 1359, 1309, 1291, 1105, 1039, 710, 690;

MS (FAB) m/z : 183((M+H)+; free体);

元素分析値(C<sub>10</sub>H<sub>18</sub>N<sub>2</sub>O・1/2C<sub>4</sub>H<sub>6</sub>O<sub>6</sub>として%),

計算值: C:56.01, H:8.23, N:10.89;

実測値: C:55.81, H:8.22, N:10.89.

(1 h) (2 R) -1-アセトキシー 2-アセチルアミノー 2-メチルー 4-(1-メチルピロールー 2-イル) ブタン

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz) :  $\delta$  6.54(t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.04 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 5.88 (d, 1H, J = 2.4 Hz), 5.39 (br s, 1H), 4.33 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 4.20 (d, 1H, J = 11.2 Hz), 2.60-2.51 (m, 2H), 2.26-2.19 (m, 1H), 2.09 (s, 3H), 1.97-1.89 (m, 4H), 1.38 (s, 3H);

MS (FAB) m/z: 267((M+H)<sup>+</sup>), 266(M<sup>+</sup>).

(2a) (2R) -2-t -  $\overline{)}$  トキシカルボニルアミノー 2-x チルー 3-n - n - n + ナイルオキシー 1- プロパノール

2-t-プトキシカルボニルアミノー2-エチルプロパンー1, 3-ジオール(52.9g、241mmo1)をイソプロピルエーテル(1.0L)に懸濁し、ヘキサン酸ビニルエステル(41.0mL、254mmo1)及びリパーゼ[Immobilized lipase from P seudomonas sp., TOYOBO社製、0.67<math>U/mg](2.1g)を加え、室温で4時間攪拌した。反応液をろ過後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル, 7:1-4:1-2:1)により精製して、標記化合物(66.8g、収率87%)を得た。

### [0233]

得られた(2 R) -2-t- ブトキシカルボニルアミノ-2- エチル-3- -n- ヘキサノイルオキシ-1- プロパノールは、分析用光学活性 H P L C カラム [ChiralCel OF (0.46 c m×25 c m)、ダイセル社製、溶出溶媒 ヘキサン:2- プロパノール,80:20、流速 0.5 m L / min] で分析し、光学純度(93% e e)を決定した。2 S 体の保持時間が7.4分であり、2 R 体の保持時間が7.9分であった。 <sup>1</sup>H NMR(CDCl<sub>3</sub>,400MHz): $\delta$ 4.76(br s,1H),4.24(d,1H, J=11.0 Hz),4.10(d,1H, J=11.0 Hz),3.65-3.62(m,2H),2.35(t,2H,J=7.7 Hz),1.78-1.69(m,1H),1.63-1.53(m,4H),1.44(s,9H),1.30-1.25(m,4H),0.87-0.83(m,6H);MS(FAB)m/z:340((M+Na)<sup>+</sup>),318((M+H)<sup>+</sup>).

(2b) (2S) -2-t- ブトキシカルボニルアミノ-2-エチル-3-n-ヘキサノイルオキシ-1-プロパナール

参考例 2 (2 a)で得られた(2 R) -2-t- ブトキシカルボニルアミノー2 - エチルー3 - n - n + サノイルオキシー1- プロパノール(6 6  $\cdot$  7 g、2 1 0 mm o 1)の塩化メチレン(7 0 0 m L)溶液に、モレキュラーシーブ 4 A(1 1 7 g)及び重クロム酸ピリジニウム(1 1 7 g、3 1 1 mm o 1)を氷冷下加え、室温で 2 時間攪拌した。反応液にエーテルを加え、ろ過し、ろ液を減圧下留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,10:1 - 5  $\cdot$  1)により精製して、標記化合物(4 5  $\cdot$  9 g、収率 6 9 %)を得た。

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz) :  $\delta$  9.34, (s, 1H), 5.30 (br s, 1H), 4.60 (d, 1H, J = 11.4 Hz), 4.40 (d, 1H, J = 11.4 Hz), 2.28 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 2.18–2.06 (m, 1H), 1.79–1.69 (m, 1H), 1.62–1.55 (m, 2H), 1.44 (s, 9H), 1.34–1.22 (m, 4H), 0.90 (t, 3 H, J = 7.3 Hz), 0.81 (t, 3H, J = 7.3 Hz);

MS (FAB) m/z: 338((M+Na)<sup>+</sup>), 316((M+H)<sup>+</sup>).

参考例 1 (1 c) で得られたヨウ化(1 -  $\vee$  +  $\vee$ 

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz) :  $\delta$  6.61-6.54 (m, 1H), 6.39-6.21 (m, 2H), 6.13-6.05 (m, 1 H), 5.89-5.37 (m, 1H), 4.39-4.20 (m, 2H), 3.65-3.52 (m, 3H), 2.31 (t, 2H, J = 7.3 Hz), 1.99-1.23 (m, 17H), 0.97-0.85 (t, 6H, J = 7.3 Hz);

MS (FAB) m/z: 392(M<sup>+</sup>).

(2 d) (4 R) - 4 - エチル-4 - [2 - (1 - メチルピロール-2 - イル) エテニル] - 1, 3 - オキサゾリジン-2 - オン

参考例 2 (2 c )で得られた(2 R ) -2-t- ブトキシカルボニルアミノー 2- エチルー 1- n- ヘキサノイルオキシー 4- (1- メチルピロールー 2- イル) -3- ブテンを出発原料として、参考例 1 (1 e )と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率 7 4 % )を得た。

 $^{1}$ H NMR(CDC1<sub>3</sub>,400MHz):  $\delta$  6.66-6.57(m, 1H), 6.48(d, 1H, J = 15.7 Hz), 6.35-6. 30(m, 1H), 6.12-6.05(m, 1H), 5.90(d, 1H, J = 15.7 Hz), 4.30-4.15(m, 2H,) 3.5 5-3.50(m, 計3H), 1.90-1.72(m, 2H), 0.95-1.05(m, 3H); MS(EI)m/z: 220(M<sup>+</sup>).

サゾリジン-2-オンは、分析用光学活性HPLCカラム[ChiralCel OJ-H(0.46c  $m \times 25 cm$ )、ダイセル社製、溶出溶媒  $n - \infty$ キサン:2 - プロパノール、<math>60:40、流速 1.0 m L / m i n]で分析し、光学純度 (94% e e) を決定した。2S体 の保持時間が8.5分であり、2R体の保持時間が11.3分であった。

<sup>1</sup>H NMR (CDC1<sub>3</sub>.400MHz) :  $\delta$  6.58 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.06 (dd, 1H, J = 3.2 Hz, 2 .4 Hz), 5.88 (m, 1H), 4.15 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 4.10 (d, 1H, J = 8.8 Hz), 3.54 ( s, 3H), 2.63-2.59 (m, 2H), 1.96-1.91 (m, 2H), 1.75-1.56 (m, 2H), 0.98 (t, 3H, J = 7.3Hz)

IR  $\nu_{\text{max}}$  cm<sup>-1</sup> (liquid film) : 3270, 2969, 2938, 1748, 1495, 1400, 1302, 1271, 10 49, 709;

MS (EI) m/z: 222( $M^+$ ).

チルピロールー2ーイル) ブタン

参考例 2 (2 e) で得られた (4 R) - 4 - エチル-4 - [2 - (1 - メチルピロール - 2 - イル) エチル] - 1, 3 - オキサゾリジン- 2 - オンを出発原料として、参考例 1 (1g)、(1h)と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率77%)を得た。 <sup>1</sup>H NMR (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz) :  $\delta$  6.54 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 6.04 (t, 1H, J = 2.4 Hz), 5

.89-5.87 (m, 1H), 4.32 (s, 2H), 3.53 (s, 3H), 2.52 (dd, 2H, J = 8.8, 8.3Hz), 2.17-1.72 (m, 4H), 2.08 (s, 3H), 1.94 (s, 3H), 0.88 (t, 3H, J = 7.3Hz);

MS (FAB) m/z: 281((M+H)<sup>+</sup>).

(参考例3) (2R) -1-アセトキシ-2-アセチルアミノ-2-メチル-4-(1 -エチルピロール-2-イル) ブタン

(3 a) ヨウ化 (1-エチルピロール-2-イル) メチルトリフェニルホスホニウム塩 1-エチルピロール(10.0g、105mmol)に、35%ホルムアルデヒド水溶 液(9.0mL、105mmol)とジメチルアミン塩酸塩(9.0g、110mmol )の混合物を、氷冷撹拌下、1時間30分間かけて加え、室温で6時間撹拌した。反応液 に10%水酸化ナトリウム水溶液(150mL)とエーテルを加え分液した。得られた有 機相を分離し、飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧 下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(塩化メチレン:メタノール, 9 (1)により精製して、2- (N, N-ジメチルアミノメチル) -1-エチルピロール ( 15.6g、収率97%)を得た。

### [0234]

2-(N, N-i)メチルアミノメチル)-1-エチルピロール(15.6g、102mmo1) のエタノール (150mL) 溶液に、氷冷下、ヨウ化メチル (7.7mL、12 4 mm o 1) を加え、室温で 3 時間撹拌した。反応液に酢酸エチル (150 m L) を加え 、析出した結晶をろ取し、酢酸エチルで洗浄後、乾燥して、ヨウ化(1-エチルピロール -2-イル)メチルトリメチルアンモニウム塩(20.0g、収率66%)を得た。

#### [0235]

ヨウ化(1-エチルピロール-2-イル)メチルトリメチルアンモニウム塩(20.0 g、68.0mmol)をアセトニトリル(200mL)に懸濁し、トリフェニルホスフ ィン (22.0g、83.9mmol) を加え、80℃で9時間攪拌した。冷却後、減圧 下、約1/2に濃縮し、酢酸エチル(100mL)を加え、析出した結晶をろ取し、酢酸 エチルで洗浄し、減圧下乾燥して、標記化合物(27.5g、収率81%)を得た。  $^{1}$ H NMR (CDC1<sub>3</sub>, 400MHz) :  $\delta$  7.94–7.89 (m, 3H), 7.78–7.71 (m, 6H), 7.64–7.57 (m, 6 H), 6.82-6.79 (m, 1H), 5.96-5.92 (m, 1H), 5.51-5.47 (m, 1H), 5.10 (d, 2H, J = 13.9Hz), 3.35 (q, 2H, J = 7.3 Hz), 0.96 (t, 3H, J = 7.3 Hz).

(3 b) (2 R) - 2 - t - ブトキシカルボニルアミノー 2 - メチルー 4 - (1-エチ ルピロールー2ーイル) -1-n-ヘキサノイルオキシー3ーブテン

参考例3 (3 a) で得られたヨウ化 (1-エチルピロール-2-イル) メチルトリフェ ニルホスホニウム塩(19.8g、39.8mmol)をテトラヒドロフラン(100m L)に懸濁し、氷冷撹拌下、カリウム t- ブトキシド(4. 47g、39.  $8 \,$   $8 \,$   $mmo \, 1$ )のテトラヒドロフラン( $70 \,$   $0 \,$ 

 $^1 H$  NMR (CDC13,400MHz) :  $\delta$  6.67-6.62 (m, 2H), 6.42-6.36 (m, 1H,), 6.31-6.26 (m, 3H), 6.13-6.08 (m, 2H), 6.02-5.96 (m, 1H), 5.63-5.58 (m, 1H), 4.35-4.08 (m, 4H), 3.96-3.86 (m, 4H), 2.85-2.81 (m, 4H), 1.67-1.58 (m, 4H), 1.48-1.24 (m, 38H), 0.93-0.86 (m, 6H).

参考例3(3 b)で得られた(2 R) -2-t-ブトキシカルボニルアミノ-2-メチル-4-(1-エチルピロール-2-イル)-1-n-ヘキサノイルオキシ-3-ブテン(1 1. 7 g、2 9. 8 mm o 1)をテトラヒドロフラン(4 0 mL)及びメタノール(4 0 mL)の混合液に溶解し、2 規定水酸化ナトリウム水溶液(4 0 mL)を加え、室温で1時間30分間攪拌した。反応液に酢酸(1. 5 mL)を加えて反応を止め、水と酢酸エチルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去して、粗生成物(8. 7 g)を得た。粗生成物(8. 7 g)のテトラヒドロフラン(100 mL)溶液に、カリウム t- ブトキシド(4. 0 g、35.6 mm o 1)のテトラヒドロフラン(30 mL)溶液を氷冷下10分間かけて加え、同温度下で1時間攪拌した。反応液に酢酸(2 mL)を加えて中和し、減圧下濃縮して、水及び酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,3:2)により精製して、標記化合物(5.7 g、収率86%)を得た。

<sup>1</sup>H NMR (CDCl<sub>3</sub>, 400MHz) :  $\delta$  6.73–6.65 (m, 2H), 6.52–6.46 (m, 1H,), 6.36–6.29 (m, 2H), 6.15–6.10 (m, 2H), 6.05–5.97 (m, 2H), 5.69–5.65 (m, 2H), 4.31–4.09 (m, 4H), 3.97–3.83 (m, 4H), 1.60–1.53 (m, 6H), 1.39–1.31 (m, 6H).

(3d)(4R)-4-メチルー4-[2-(1-エチルピロールー2-イル)エチル ]-1, 3-オキサゾリジンー2-オン

10%パラジウムー炭素(500 m g、50%含水)をエタノール(10 m L)に懸濁し、参考例 3 (3 c) で得られた(4 R)-4 - 4 -

### [0236]

得られた(4 R) -4 - メチル-4 - [2 - (1 - エチルピロール- 2 - イル)エチル] - 1, 3 - 3 - 3 + サブリジン- 2 - 3 - 3 - 3 - 4 + 5 - 6 - 6 - 7 - 7 - 2 - 7 - 7 - 2 - 7 - 7 - 2 - 7 - 7 - 2 - 7 - 7 - 2 - 7 - 7 - 2 - 7 - 7 - 2 - 3 - 7 - 8 - 9

, 2H, J = 7.3 Hz), 2.67-2.61 (m, 2H), 1.99-1.92 (m, 2H), 1.43 (s, 3H), 1.87 (t, 3H, J = 7.3 Hz).

(3 e) (2 R) -2-アミノ-2-メチル-4-(1-エチルピロール-2-イル) ブタン-1-オール 1/2 D-(-) -酒石酸塩

## [0237]

得られた(2 R) -2-rミノ-2-xチル-4-(1-xチルピロール-2-4ル) ブタン-1-xール 1/2 D-(-) 一酒石酸塩(5 5.5 mg、0.160 mm o 1)を塩化メチレン(1.6 mL)に懸濁し、ジー t ーブチルジカルボナート(0.17 g、0.78 mm o 1)、トリエチルアミン(0.22 mL、1.58 mm o 1)及び4 ージメチルアミノピリジン(3.0 mg、0.025 mm o 1)を加え、室温で20分間撹拌した。水と酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,1:1)により精製して、(4 R) -4-xチル-4-[2-(1-xチルピロール-2-4ル)エチル] ー1,3ーオキサゾリジン-2-4ン(18.0 mg、収率58%)を得た。

#### [0238]

 $^{1}\text{H}$  NMR (DMSO-d<sub>6</sub>,400MHz) :  $\delta$  6.58-6.54 (m, 1H), 5.93-5.89 (m, 1H), 5.79-5.76 (m, 1H), 4.27 (s, 1H), 3.85 (q, 2H, J = 7.3 Hz), 3.68 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 3.51 (d, 1H, J = 11.7 Hz), 2.62-2.56 (m, 2H), 1.99-1.82 (m, 2H), 1.29 (t, 3H, J = 7.3 Hz), 1.27 (s, 3H).

(3 f) (2 R) - 1 - アセトキシー 2 - アセチルアミノー 2 - メチルー 4 - (1 - エチルピロールー 2 - イル) ブタン

参考例 3 (3 e) で得られた (2 R) -2-rミノ-2-メチル-4-(1-xチルピロール-2-イル) ブタン-1-オール 1/2 D-(-) -酒石酸塩 (2.70 g、7.80 mm o 1) の塩化メチレン (30 mL) 溶液に、トリエチルアミン (17.0 mL、122 mm o 1)、無水酢酸 (7.6 mL、80.4 mm o 1)及び4-ジメチルアミノピリジン (20 mg、0.16 mm o 1)を加え、室温で3時間30分間撹拌した。反応液に水と塩化メチレンを加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下濃縮乾固し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(酢酸エチル)により精製して、標記化合物 (2.2 g、収率96%)を得た。

 $^1\text{H}$  NMR (CDC1<sub>3</sub>,400MHz) :  $\delta$  6.62–6.59 (m, 1H), 6.09–6.06 (m, 1H), 5.89–5.87 (m, 1 H), 5.41 (br s, 1H), 4.34 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 4.21 (d, 1H, J = 11.0 Hz), 3.85 (q, 2H, J = 7.3 Hz), 2.60–2.51 (m, 2H), 2.26–2.18 (m, 1H), 2.08 (s, 3H), 1.98–1.

93 (m, 1H), 1.92(s, 3H), 1.38 (s, 3H), 1.37 (t, 3H, J = 7.3 Hz).

(参考例4) 4-(3, 4-ジメチルフェニル) 酪酸 臭化[2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)エチル]トリフェニルホスホニウム塩(9 9. 2 g、 2 2 4 mm o 1) をテトラヒドロフラン (2 0 0 m L) に懸濁し、窒素雰囲気 下、カリウム t - ブトキシド (25.1g、224 mmo1) のテトラヒドロフラン (2 00mL)溶液を30分間かけて加え、氷冷下30分間攪拌した。3,4ージメチルベン ズアルデヒド (20.2g、151mmol) のテトラヒドロフラン (100mL) 溶液 を20分間かけて加え、氷冷下20分間攪拌した。反応液に飽和塩化アンモニウム水溶液 と酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後 、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロ マトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,15:1-10:1)により精製して、粗精製物 (29.9g) を得た。得られた粗精製物 (29.9g) のメタノール (300mL) 溶 液に、10%パラジウムー炭素(3.01g、50%含水)を加え、水素雰囲気下、室温 で2時間攪拌した。反応液中のパラジウムー炭素をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留 去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,10:1)により 精製して、[1-(1, 3-i) オキソラン-2-i] -3-(3, 4-i) オージメチルフェニ ル)] プロパン (29.6g、収率98%) を得た。得られた[1-(1,3-ジオキソラ ン-2 - イル) -3 - (3, 4 - ジメチルフェニル)]プロパン(29.6 g、134. 4 mm o 1) のテトラヒドロフラン (2 5 0 m L) 溶液に、水 (2 5 0 m L) を加え、室 温撹拌下、OXONE(TM)(248g、403mmo1)を20分間かけて加え、室 温で18時間攪拌した。不溶物を濾別し、1規定水酸化ナトリウム水溶液を加えpH11 とし、エーテルを加え分液した。水相に1規定塩酸水溶液を加え p H 2 とし、酢酸エチル を加え分液した。得られた有機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マ グネシウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、標記化合物(26.1g、収率9 8%)を得た。

### [0239]

(参考例5) 4-(2,3-ジメチルフェニル) 酪酸

2, 3-ジメチルベンズアルデヒドを用いて、参考例 <math>4 と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率 8 7 %)を得た。

#### [0240]

(参考例6) 4-(2, 4-ジメチルフェニル) 酪酸

臭化(2-カルボキシエチル)トリフェニルホスホニウム塩(150g、361mmo 1) をテトラヒドロフラン (500mL) に懸濁し、2, 4-ジメチルベンズアルデヒド (55.4 m L、397 m m o 1) を加え、窒素雰囲気下、カリウム t ーブトキシド(8 1. 1g、722mmol) のテトラヒドロフラン (300mL) 溶液を10分間かけて 加え、氷冷下3時間攪拌した。反応液に水を加えて反応を止め、液温を室温に戻し、減圧 下濃縮し、8規定水酸化ナトリウム水溶液を加えpH11とし、エーテルを加え分液した 。水相に12規定塩酸水溶液を加えpH2とし、酢酸エチルを加え分液した。得られた有 機相を分離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後 、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル, 10:1-6:1)により精製して、4-(2,4-ジメチルフェニル) -3-ブテン酸 (37.0g、収率54%)を得た。得られた4-(2,4-ジメチルフェニル)─3-ブテン酸 (37.0g、195mmol) のメタノール (400mL) 溶液に、10%パ ラジウムー炭素 (7.96g、50%含水)を加え、水素雰囲気下、室温で3時間攪拌し た。反応液中のパラジウムー炭素をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留去した。残渣を シリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,10:1)により精製して、標記 化合物 (64.4g、収率84%)を得た。

### [0241]

(参考例7) 4-(4-t-ブチルフェニル) 酪酸

4-t-ブチルベンズアルデヒドを用いて、参考例4と同様の方法で反応を行い標記化

合物(収率85%)を得た。

[0242]

(参考例8) 4-(4-イソプロピルフェニル) 酪酸

4-イソプロピルベンズアルデヒドを用いて、参考例6と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率34%)を得た。

### [0243]

(参考例9)4-(4-シクロプロピルフェニル)酪酸

シクロプロピルベンゼン (25.0g、212mmol) のクロロホルム (430mL ) 溶液に、- 7 8 ℃攪拌下、臭素 (1 2. 5 m L、 2 4 4 m m o 1) を滴下し、そのまま 45分間攪拌した。反応溶液に-78℃で10%亜硫酸ナトリウム水溶液及び水を加え、 クロロホルムを加え分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄した後、無水 硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマト グラフィー(ヘキサン)により精製して、1-ブロモー4-シクロプロピルベンゼン(35 . 5 g、収率 8 5 %) を得た。得られた 1 - ブロモ-4-シクロプロピルベンゼン (3 5. 5g、180mo1)のピペリジン(345mL)溶液に、テトラキス(トリフェニルホ スフィン) パラジウム (5.33g、4.61mmol) 及び3-ブチン-1-オール ( 31.5g、450mm01)を加え、窒素雰囲気下、80℃で3時間攪拌した。反応液 を減圧留去し、残渣に酢酸エチル及び1規定塩酸水溶液を加えて分液した。得られた有機 相を分離し、1規定塩酸水溶液、飽和炭酸水素ナトリウム水溶液、及び飽和食塩水で洗浄 し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、溶媒を減圧留去し、残渣をシリカゲルク ロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,4:1-3:1)により精製して、4-(4-シクロプロピルフェニル) ブトー3ーイン-1ーオール (30.2g、収率90%) を得 た。得られた4-(4-シクロプロピルフェニル)ブト-3-イン-1-オール(27. 8g、149mmol) をメタノール(300mL)に6規定硫酸水溶液(250mL) を加え、6時間加熱還流した。放冷後、反応液のメタノールを減圧留去したのち、酢酸エ チルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネ シウムで乾燥し、ろ過し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルクロマトグラ フィー(ヘキサン:酢酸エチル, 4:1-2:1)により精製して、1-(4-)クロプロ ピルフェニル)-4-ヒドロキシブタン-1-オン(18.7g、収率61%)を得た。 得られた1-(4-シクロプロピルフェニル)-4-ヒドロキシブタン-1-オン(17 . 5g, 85.8mmol) のエチレングリコール (90mL) 溶液に、ヒドラジン1水 和物 (10.4 m L) 及び水酸化カリウム (14.4 g) を加え、180℃で6時間加熱 還流した。反応液に水を加えて希釈し、酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分 離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、溶媒を減圧留去 し、得られた残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル,5:1-3 (1)により精製して、4-(4-2)クロプロピルフェニル)ブタンー1-3. 8 g、収率 9 7 %) を得た。得られた 4 - (4 - シクロプロピルフェニル) ブタンー 1 -オール (15.7g、83.0mmol) のアセトニトリル (300mL) 溶液に、T EMPO(2, 2, 6, 6ーテトラメチルピペリジン1ーオキシル フリーラジカル) ( 905mg, 5. 79mmol) 及びリン酸水素ナトリウム緩衝液(300mL、0.6 7 M、 p H 6. 7) を加え、35℃で10分間攪拌した。反応溶液に亜塩素酸ナトリウム 水溶液(16.4g、水80mL)を加えたのち、さらに2%次亜塩素酸水溶液(42. 3 m L) を滴下し、そのまま35℃で2時間攪拌した。反応溶液に1規定水酸化ナトリウ ム水溶液(250mL)を加え、それを亜硫酸ナトリウム(30g)を加えた氷水(30 0 m L) に注ぎこみ、そのまま5分間攪拌した。エーテルを加え分液した。水相を取り、 濃塩酸を加えて酸性にし、エーテルを加えて分液した。得られた有機相を分離し、無水硫 酸マグネシウムで乾燥した。ろ過後、溶媒を減圧留去し、白色固体として4- (4-シク ロプロピルフェニル)酪酸(15.8g、収率88%)を得た。

[0244]

(参考例10) 4- (4-フルオロフェニル) 酪酸

4-フルオロベンズアルデヒドを用いて、参考例6と同様の方法で反応を行い標記化合物 (収率71%)を得た。

## [0245]

(参考例11) 4-(4-トリフルオロメチルフェニル) 酪酸

4-(トリフルオロメチル)ベンズアルデヒドを用いて、参考例4と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率53%)を得た。

#### [0246]

(参考例12) 4- (4-シアノフェニル) 酪酸

4-シアノベンズアルデヒドを用いて、参考例4と同様の方法で反応を行い標記化合物(収率79%)を得た。

#### [0247]

(参考例13) 4-(3-メチル-4-メトキシフェニル) 酪酸

臭化[2-(1,3-ジオキソラン-2-イル)エチル]トリフェニルホスホニウム塩( 28.2g、63.8mmol)をテトラヒドロフラン(100mL)に懸濁し、窒素雰 囲気下、カリウム t ーブトキシド (7. 15g、63.8 mm o 1) のテトラヒドロフラ ン(100mL)溶液を30分間かけて加え、氷冷下30分間攪拌した。4-メトキシー 3-メチルベンズアルデヒド(8. 2 m L 、6 0 . 6 m m o 1 ) のテトラヒドロフラン ( 100mL)溶液を20分間かけて加え、氷冷下20分間攪拌した。反応液に飽和塩化ア ンモニウム水溶液を加えて反応を止め、酢酸エチルを加え分液した。得られた有機相を分 離し、水及び飽和食塩水で洗浄した後、無水硫酸マグネシウムで乾燥し、ろ過後、減圧下 溶媒を留去し、残渣をシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン:酢酸エチル、15:1 -10:1)により精製して、粗精製物(14.9g)を得た。得られた粗精製物(14 . 9g) のエタノール (100mL) 溶液に、10%パラジウムー炭素 (5.00g、5 0%含水)を加え、水素雰囲気下、室温で2時間攪拌した。反応液中のパラジウムー炭素 をセライトろ過した後、ろ液を減圧下留去した。残渣をシリカゲルクロマトグラフィー( ヘキサン:酢酸エチル,10:1)により精製して、[1-(1,3-i)オキソラン-2-イル) -3-(4-メトキシ-3-メチルフェニル)]プロパン(12.8g、収率85 %) を得た。得られた[1- (1, 3-ジオキソラン-2-イル) - 3- (4-メトキシ 3-メチルフェニル)]プロパン(12.8g、54.0mmol)のTHF(200m L)溶液に、3N塩酸水溶液(100mL)を滴下して2時間攪拌した。反応溶液に水( 4 0 0 m L ) 及び酢酸エチル (3 0 0 m L ) を加え分液した。得られた有機相を分離し、 水及び飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥した。ろ過後、減圧下溶媒を留去 し、4-(3-メチル-4-メトキシフェニル) ブタンアルデヒド (8.42g、81% )を得た。4-(3-メチル-4-メトキシフェニル)ブタンアルデヒド(8.42g、 43.8 mm o 1) のジオキサン (100 m L) 溶液に、氷冷しながらスルファミン酸 ( 7. 8 g、 0. 0 8 m o 1 ) 水溶液 5 0 m L、亜塩素酸ナトリウム (9. 2 g、 0. 1 0 mol)水溶液(50mL)を加え、室温で1時間攪拌した。反応液にエチルエーテル( 200 mL) を加え分液した。水相を1N塩酸で $pH3 \sim 4$  とした後、酢酸エチルを加え 分液した。得られた有機相を分離し、飽和食塩水で洗浄し、無水硫酸ナトリウムで乾燥し た。ろ過後、減圧下溶媒を留去し、4-(3-メチルー4-メトキシフェニル)酪酸を( 5.38g、収率60%)を得た。

#### [0248]

(試験例1)

マウス末梢血リンパ球数の測定

(1) BALB/cマウス(雄、9週齢、日本チャールス・リバー株式会社)を2週間期らし飼育後に使用した。1群5匹のマウスを用いた。

## [0249]

(2) 化合物の投与

化合物は、N, N-ジメチルアセトアミド2水和物、クレモフォール及び生理食塩水(<math>5:5:90)の混合液に溶解した。溶解した化合物を、マウスの体重1kg当たり10

出証特2005-3030708

mLの割合で尾静注した。なお、正常群には検体の代わりにN, N-ジメチルアセトアミド2水和物、クレモフォール及び生理食塩水(<math>5:5:90)の混合溶液を投与した。

### [0250]

### (3) 末梢血リンパ球数の測定方法

化合物投与、3時間後にエーテル麻酔下、凝血阻止剤として5%エチレンジアミン4酢酸2カリウム塩を使用して腹部大静脈より0.3mL/匹の採血を行なった。H・1E血液学検査装置(Technicon)でリンパ球の絶対数を測定した。正常群のリンパ球数を、100%とした時の被験化合物によるリンパ球数減少作用を相対値(%)で算出した。

## [0251]

本試験の結果、本発明の化合物は優れた抑制活性を示した。

## [0252]

なお、比較化合物 1 は、特開平 2 0 0 2 - 1 6 7 3 8 2 号公報に記載の化合物(例示化合物番号 1 - 1 3 4 4、実施例 1 9)である。

## [0253]

化合物	リンパ球数(正常値を100%とした相対値	i) (%)
実施例1	8	
実施例11	1 1	
比較化合物 1	3 0	

## 【0254】 【化28】

【書類名】要約書

【要約】

【課題】 一般式(I)

【化1】

[式中、

 $R^1$  は、メチル基又はエチル基を示し、 $R^2$  は、メチル基又はエチル基を示し、

R<sup>3</sup> は、ハロゲン原子、低級アルキル基、シクロアルキル基、低級アルコキシ基、ハロゲノ低級アルキル基、低級脂肪族アシル基及びシアノ基からなる群より選択される基で1乃至3個置換されたフェニル基を示す。]

を有する化合物、その薬理上許容される塩、その薬理上許容されるエステル又はその薬理上許容されるその他の誘導体。

【選択図】 なし

ページ: 1/E

# 認定・付加情報

特許出願の番号

特願2004-048205

受付番号

5 0 4 0 0 2 9 5 7 3 1

書類名

特許願

担当官

第六担当上席

0 0 9 5

作成日

平成16年 2月25日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成16年 2月24日

特願2004-048205

出願人履歴情報

識別番号

[000001856]

1. 変更年月日

住 所

1990年 8月15日

[変更理由] 新規登録

東京都中央区日本橋本町3丁目5番1号

氏 名 三共株式会社